

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号

特開2023-101395
(P2023-101395A)

(43)公開日 令和5年7月20日(2023.7.20)

(51)国際特許分類	F I	テーマコード(参考)
G 0 3 F 7/004(2006.01)	G 0 3 F 7/004 5 0 3 A	2 H 1 9 7
C 0 7 C 25/18 (2006.01)	C 0 7 C 25/18	2 H 2 2 5
C 0 7 C 309/17 (2006.01)	C 0 7 C 309/17	4 H 0 0 6
C 0 7 D 321/10 (2006.01)	C 0 7 D 321/10	4 J 1 0 0
G 0 3 F 7/038(2006.01)	G 0 3 F 7/038 6 0 1	
審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全114頁) 最終頁に続く		

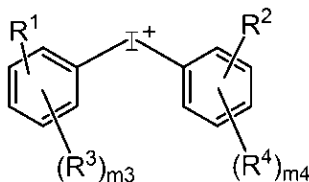
(21)出願番号 特願2022-211526(P2022-211526)	(71)出願人 000002093 住友化学株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7番1号
(22)出願日 令和4年12月28日(2022.12.28)	(74)代理人 110000202 弁理士法人新樹グローバル・アイピー
(31)優先権主張番号 特願2022-1853(P2022-1853)	(72)発明者 安立 由香子 大阪市此花区春日出中三丁目1番98号 住友化学株式会社内
(32)優先日 令和4年1月7日(2022.1.7)	(72)発明者 池田 英晃 大阪市此花区春日出中三丁目1番98号 住友化学株式会社内
(33)優先権主張国・地域又は機関 日本国(JP)	(72)発明者 市川 幸司 大阪市此花区春日出中三丁目1番98号 住友化学株式会社内
	Fターム(参考) 2H197 AA12 AA24 CA01 CA06 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法

(57)【要約】 (修正有)

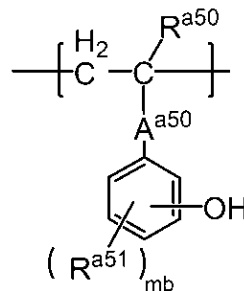
【課題】良好なラインエッジラフネスのレジストパターンを製造できる塩、樹脂及びレジスト組成物を提供する。

【解決手段】式(I)で表される塩を含有する酸発生剤と、式(a2-A)で表される構造単位及び酸不安定基を有する構造単位を含む樹脂とを含有するレジスト組成物。



(I)

A⁻



(a2-A)

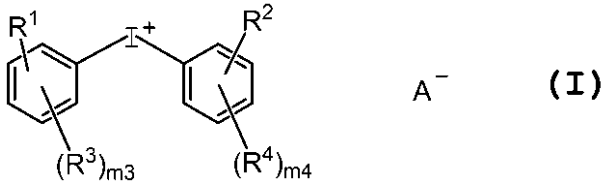
[式中、R¹、R²、R³及びR⁴はそれぞれハロゲン原子、ハロアルキル基等を表す。m₃、m₄は0~4の整数を表す。A⁻は、有機アニオンを表す。]

【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

式 (I) で表される塩を含有する酸発生剤と、式 (a 2 - A) で表される構造単位及び酸不安定基を有する構造単位を含む樹脂とを含有するレジスト組成物。



10

[式 (I) 中、

R¹ 及び R² は、それぞれ独立に、ハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 12 のハロアルキル基を表す。

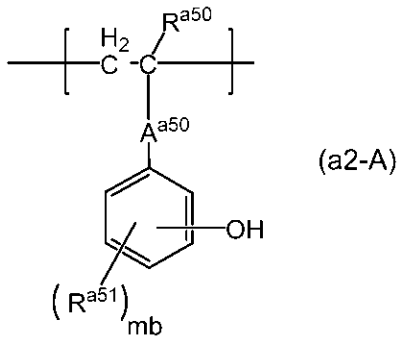
R³ 及び R⁴ は、それぞれ独立に、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 12 のハロアルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基を表す。

m₃ は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表し、m₃ が 2 以上のとき、複数の R³ は互いに同一であっても異なってもよい。

m₄ は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表し、m₄ が 2 以上のとき、複数の R⁴ は互いに同一であっても異なってもよい。

A⁻ は、有機アニオンを表す。]

20



30

[式 (a 2 - A) 中、

R^{a50} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a51} は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 12 のアルコキシアルキル基、炭素数 2 ~ 12 のアルコシアルコキシ基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。

A^{a50} は、単結合又は * - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{n_b} - を表し、* は - R^{a50} が結合する炭素原子との結合部位を表す。

40

A^{a52} は、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

X^{a51} 及び X^{a52} は、それぞれ独立に、- O -、- C O - O - 又は - O - C O - を表す。

n_b は、0 又は 1 を表す。

m_b は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。m_b が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a51} は互いに同一であっても異なってもよい。]

【請求項 2】

R¹ 及び R² が、それぞれ独立に、フッ素原子、ヨウ素原子、臭素原子又は炭素数 1 ~ 4 のペルフルオロアルキル基である請求項 1 に記載のレジスト組成物。

【請求項 3】

50

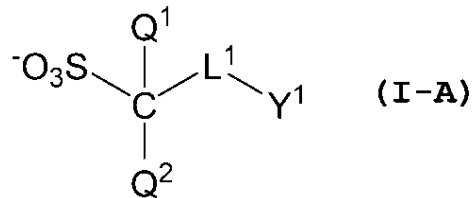
R³ 及び R⁴ が、それぞれ独立に、フッ素原子、ヨウ素原子、臭素原子、炭素数 1 ~ 4 のペルフルオロアルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 3 のアルコキシ基である請求項 1 に記載のレジスト組成物。

【請求項 4】

A⁻ が、スルホン酸アニオン、スルホニルイミドアニオン、スルホニルメチドアニオン又はカルボン酸アニオンである請求項 1 に記載のレジスト組成物。

【請求項 5】

A⁻ はスルホン酸アニオンであり、スルホン酸アニオンは式 (I-A) で表されるアニオンである請求項 1 に記載のレジスト組成物。



10

[式 (I-A) 中、

Q¹ 及び Q² は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子、炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基又は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

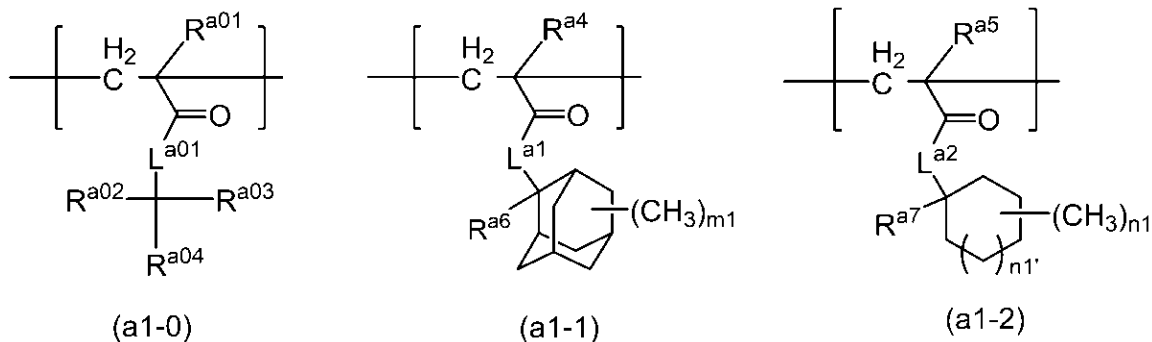
L¹ は、炭素数 1 ~ 24 の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。

Y¹ は、置換基を有していてもよいメチル基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 24 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。]

20

【請求項 6】

酸不安定基を有する構造単位が、式 (a1-0) で表される構造単位、式 (a1-1) で表される構造単位及び式 (a1-2) で表される構造単位からなる群より選ばれ、少なくとも 1 種である請求項 1 に記載のレジスト組成物。



30

[式 (a1-0)、式 (a1-1) 及び式 (a1-2) 中、

L^{a01}、L^{a1} 及び L^{a2} は、それぞれ独立に、-O- 又は *-O-(CH₂)_{k1}-CO-O- を表し、k₁ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表し、* は -CO- との結合部位を表す。

R^{a01}、R^{a4} 及び R^{a5} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a02}、R^{a03} 及び R^{a04} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。

R^{a6} 及び R^{a7} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 2 ~ 8 のア

40

50

ルケニル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。

m 1 は 0 ~ 14 のいずれかの整数を表す。

n 1 は 0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。

n 1' は 0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。]

【請求項 7】

酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩をさらに含有する請求項 1 に記載のレジスト組成物。

【請求項 8】

(1) 請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載のレジスト組成物を基板上に塗布する工程、

(2) 塗布後の組成物を乾燥させて組成物層を形成する工程、

(3) 組成物層に露光する工程、

(4) 露光後の組成物層を加熱する工程、及び

(5) 加熱後の組成物層を現像する工程、

を含むレジストパターンの製造方法。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

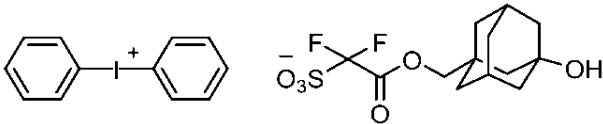
本発明は、レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法に関する。

【背景技術】

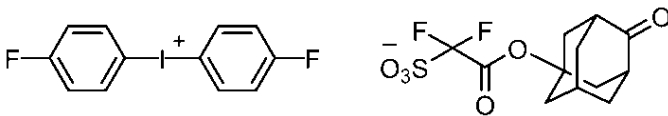
20

【0002】

特許文献 1 には、下記式で表される塩を酸発生剤として含有するレジスト組成物が記載されている。

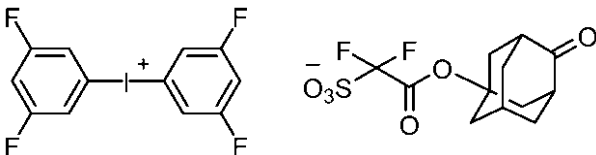


特許文献 2 には、下記式で表される塩が記載されている。



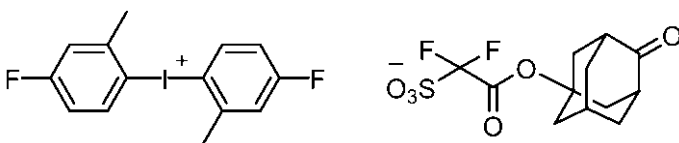
30

特許文献 3 には、下記式で表される塩が記載されている。



40

特許文献 4 には、下記式で表される塩を酸発生剤として含有するレジスト組成物が記載されている。



【先行技術文献】

【特許文献】

50

【 0 0 0 3 】

【 特許文献 1 】 特開 2 0 1 1 - 1 0 2 9 5 9 号 公 報

【 特許文献 2 】 特開 2 0 1 7 - 1 5 5 0 3 6 号 公 報

【 特許文献 3 】 特開 2 0 1 9 - 1 8 2 8 5 7 号 公 報

【 特許文献 4 】 特開 2 0 2 1 - 0 1 1 4 7 8 号 公 報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 4 】

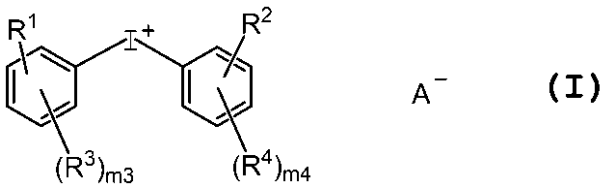
本発明は、上記の塩を含有するレジスト組成物から形成されたレジストパターンよりも、ラインエッジラフネス（LER）が良好なレジストパターンを形成するレジスト組成物を提供する。 10

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 5 】

本発明は、以下の発明を含む。

[1] 式 (I) で表される塩を含有する酸発生剤と、式 (a 2 - A) で表される構造単位及び酸不安定基を有する構造単位を含む樹脂とを含有するレジスト組成物。



20

[式 (I) 中、

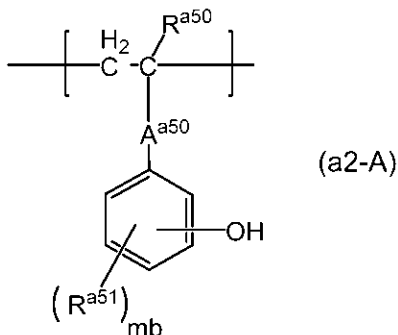
R¹ 及び R² は、それぞれ独立に、ハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 12 のハロアルキル基を表す。

R³ 及び R⁴ は、それぞれ独立に、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 12 のハロアルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基を表す。

m₃ は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表し、m₃ が 2 以上のとき、複数の R³ は互いに同一であっても異なってもよい。

m₄ は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表し、m₄ が 2 以上のとき、複数の R⁴ は互いに同一であっても異なってもよい。 30

A⁻ は、有機アニオンを表す。]



40

[式 (a 2 - A) 中、

R^{a50} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a51} は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 12 のアルコシアルキル基、炭素数 2 ~ 12 のアルコシアルコキシ基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。 50

A^{a50} は、単結合又は $* - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{nb} -$ を表し、 $*$ は $- R^{a50}$ が結合する炭素原子との結合部位を表す。

A^{a52} は、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

X^{a51} 及び X^{a52} は、それぞれ独立に、 $- O -$ 、 $- CO - O -$ 又は $- O - CO -$ を表す。

nb は、0 又は 1 を表す。

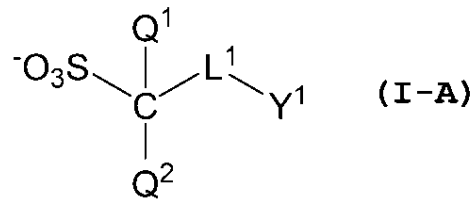
mb は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 mb が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a51} は互いに同一であっても異なっていてもよい。]

[2] R^1 及び R^2 が、それぞれ独立に、フッ素原子、ヨウ素原子、臭素原子又は炭素数 1 ~ 4 のペルフルオロアルキル基である [1] に記載のレジスト組成物。 10

[3] R^3 及び R^4 が、それぞれ独立に、フッ素原子、ヨウ素原子、臭素原子、炭素数 1 ~ 4 のペルフルオロアルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 3 のアルコキシ基である [1] 又は [2] に記載のレジスト組成物。

[4] A^- が、スルホン酸アニオン、スルホニルイミドアニオン、スルホニルメチドアニオン又はカルボン酸アニオンである [1] ~ [3] のいずれかに記載のレジスト組成物。

[5] A^- はスルホン酸アニオンであり、スルホン酸アニオンは式 (I - A) で表されるアニオンである [1] ~ [4] のいずれかに記載のレジスト組成物。



20

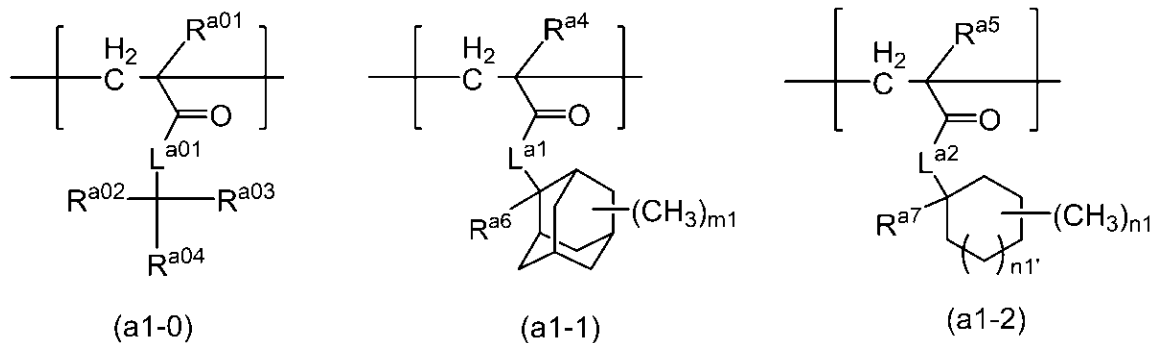
[式 (I - A) 中、

Q^1 及び Q^2 は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子、炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基又は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

L^1 は、炭素数 1 ~ 24 の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる $- CH_2 -$ は、 $- O -$ 又は $- CO -$ に置き換わっていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。 30

Y^1 は、置換基を有していてもよいメチル基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 24 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる $- CH_2 -$ は、 $- O -$ 、 $- S -$ 、 $- SO_2 -$ 又は $- CO -$ に置き換わっていてもよい。]

[6] 酸不安定基を有する構造単位が、式 (a 1 - 0) で表される構造単位、式 (a 1 - 1) で表される構造単位及び式 (a 1 - 2) で表される構造単位からなる群より選ばれる少なくとも 1 種である [1] ~ [5] のいずれかに記載のレジスト組成物。



40

[式 (a 1 - 0)、式 (a 1 - 1) 及び式 (a 1 - 2) 中、

L^{a01} 、 L^{a1} 及び L^{a2} は、それぞれ独立に、 $- O -$ 又は $* - O - (CH_2)_{k1} - C$ 50

O - O - を表し、k 1 は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表し、* は - C O - との結合部位を表す。

R^{a01}、R^{a4} 及び R^{a5} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a02}、R^{a03} 及び R^{a04} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。

R^{a6} 及び R^{a7} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 2 ~ 8 のアルケニル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。

m 1 は 0 ~ 14 のいずれかの整数を表す。

n 1 は 0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。

n 1' は 0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。]

[7] 酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩をさらに含有する [1] ~ [6] のいずれかに記載のレジスト組成物。

[8] (1) [1] ~ [7] のいずれかに記載のレジスト組成物を基板上に塗布する工程、

(2) 塗布後の組成物を乾燥させて組成物層を形成する工程、

(3) 組成物層に露光する工程、

(4) 露光後の組成物層を加熱する工程、及び

(5) 加熱後の組成物層を現像する工程、

を含むレジストパターンの製造方法。

【発明の効果】

【0006】

本発明の塩を含有するレジスト組成物を用いることにより、良好なラインエッジラフネス (LER) でレジストパターンを製造することができる。

【発明を実施するための形態】

【0007】

本明細書において、「(メタ)アクリル系モノマー」とは、「アクリル系モノマー及びメタクリル系モノマーの少なくとも1種」を意味する。「(メタ)アクリレート」及び「(メタ)アクリル酸」等の表記も同様の意味を表す。本明細書中に記載する基において、直鎖構造と分岐構造の両方を取り得るものについては、そのいずれでもよい。炭化水素基等に含まれる - C H₂ - が - O - 、 - S - 、 - C O - 又は - S O₂ - で置き換わる場合、各基において同様の例を適用するものとする。「組み合わせた基」とは、例示した基を2種以上結合させた基を意味し、それら基の価数は結合形態によって適宜変更してもよい。「由来する」又は「誘導される」とは、その分子中に含まれる重合性 C = C 結合が重合により - C - C - 基 (単結合) となることを指す。立体異性体が存在する場合は、全ての立体異性体を含む。

本明細書において、「レジスト組成物の固形分」とは、レジスト組成物の総量から、後述する溶剤 (E) を除いた成分の合計を意味する。

【0008】

〔レジスト組成物〕

本発明のレジスト組成物は、式 (I) で表される塩 (以下「塩 (I)」という場合がある。) を含有する酸発生剤と、式 (a2 - A) で表される構造単位及び酸不安定基を有する構造単位を含む樹脂 (以下、「樹脂 (A)」という場合がある。) とを含有する。ここで、「酸不安定基」とは、脱離基を有し、酸との接触により脱離基が脱離して、構成単位が親水性基 (例えば、ヒドロキシ基又はカルボキシ基) を有する構成単位に変換する基を意味する。

本発明のレジスト組成物は、酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩等のクエンチャー (以下「クエンチャー (C)」という場合がある) 及び / 又は溶剤 (

10

20

30

40

50

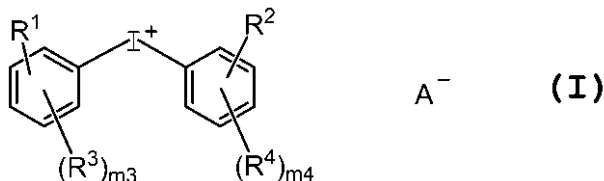
以下「溶剤 (E)」という場合がある) を含有することが好ましい。

【0009】

〔式 (I) で表される塩〕

本発明は、式 (I) で表される塩 (以下「塩 (I)」という場合がある) に関する。

塩 (I) のうち、負電荷を有する側を「アニオン (I)」、正電荷を有する側を「カチオン (I)」と称することがある。



10

〔式中、全ての符号は、それぞれ前記と同じ意味を表す。〕

【0010】

式 (I) において、R¹、R²、R³ 及び R⁴ のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

R¹、R²、R³ 及び R⁴ の炭素数 1 ~ 12 のハロアルキル基とは、ハロゲン原子を有する炭素数 1 ~ 12 のアルキル基を表し、炭素数 1 ~ 12 のフッ化アルキル基、炭素数 1 ~ 12 の塩化アルキル基、炭素数 1 ~ 12 の臭化アルキル基、炭素数 1 ~ 12 のヨウ化アルキル基等が挙げられる。ハロアルキル基としては、炭素数 1 ~ 12 のペルフルオロアルキル基 (トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、ノナフルオロブチル基等)、2, 2, 2 - トリフルオロエチル基、3, 3, 3 - トリフルオロプロピル基、4, 4, 4 - トリフルオロブチル基、及び 3, 3, 4, 4, 4 - ペンタフルオロブチル基、クロロメチル基、プロモメチル基、ヨードメチル基等が挙げられる。ハロアルキル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 9 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

20

R³ 及び R⁴ のアルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基等が挙げられる。アルコキシ基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 4 であり、より好ましくは 1 ~ 3 である。

【0011】

R¹ 及び R² は、それぞれ独立に、ハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 6 のハロアルキル基であることが好ましく、ハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 4 のフッ化アルキル基であることがより好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、臭素原子又は炭素数 1 ~ 4 のペルフルオロアルキル基であることがさらに好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子又はトリフルオロメチル基であることがより一層好ましく、フッ素原子であることがさらに一層好ましい。

30

R¹ 及び R² のベンゼン環への結合位置は、それぞれ独立に、I⁺ の結合位置に対して、o 位、m 位又は p 位のいずれでもよい。なかでも、R¹ 及び R² は、それぞれ独立に、I⁺ の結合位置に対して、m 位又は p 位に結合していることが好ましい。

R³ 及び R⁴ は、それぞれ独立に、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 6 のハロアルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 5 のアルコキシ基であることが好ましく、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 6 のフッ化アルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基であることがより好ましく、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 4 のフッ化アルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 3 のアルコキシ基であることがさらに好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、臭素原子、炭素数 1 ~ 4 のペルフルオロアルキル基、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 3 のアルコキシ基であることがより一層好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、トリフルオロメチル基、ヒドロキシ基又はメトキシ基であることがさらに一層好ましい。

40

R³ 及び R⁴ のベンゼン環への結合位置は、それぞれ独立に、I⁺ の結合位置に対して、o 位、m 位又は p 位のいずれでもよい。なかでも、m₃ 及び m₄ が 1 の場合、R³ 及び R⁴ は、それぞれ独立に、I⁺ の結合位置に対して、p 位又は m 位に結合していることが好ましく、m 位に結合していることがより好ましい。m₃ 及び m₄ が 2 の場合、R³ 及び

50

R^4 は、それぞれ独立に、 I^+ の結合位置に対して、1つが p 位又は m 位に結合しており、1つが p 位又は m 位に結合していることが好ましく、1つが m 位に結合しており、1つが p 位又は m 位に結合していることがより好ましい。 m_3 及び m_4 が 3 の場合、 R^3 及び R^4 は、それぞれ独立に、 I^+ の結合位置に対して、2つが p 位又は m 位に結合しており、1つが p 位又は m 位に結合していることが好ましく、1つが p 位に結合しており、2つが m 位に結合していることがより好ましい。 m_3 及び m_4 が 4 の場合、 R^3 及び R^4 は、それぞれ独立に、 I^+ の結合位置に対して、2つが p 位又は m 位に結合しており、2つが p 位又は m 位に結合していることが好ましく、2つが p 位に結合しており、2つが m 位に結合していることがより好ましい。

m_3 は、0、1、2 又は 4 であることが好ましく、0、1 又は 2 であることがより好ましく、0 又は 1 であることがさらに好ましい。 10

m_4 は、0、1、2 又は 4 であることが好ましく、0、1 又は 2 であることがより好ましく、0 又は 1 であることがさらに好ましい。

【0012】

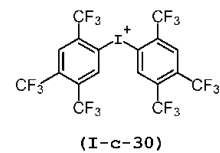
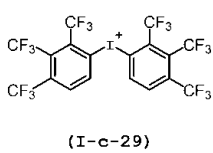
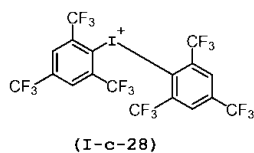
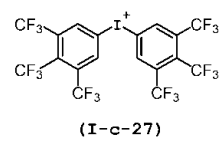
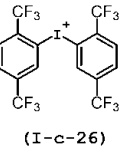
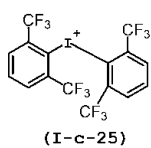
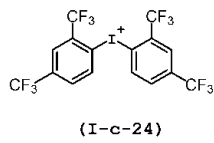
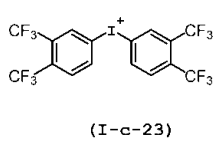
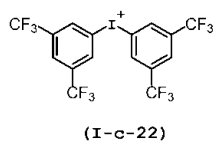
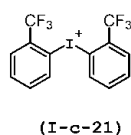
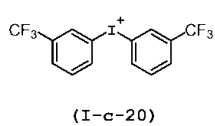
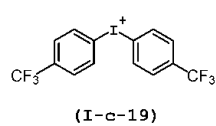
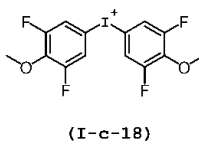
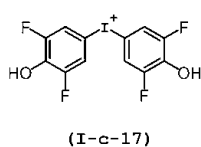
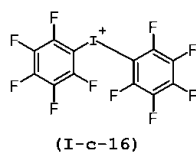
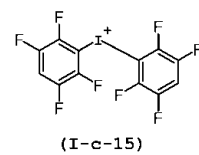
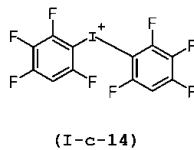
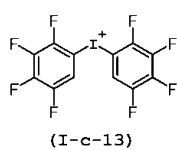
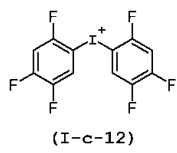
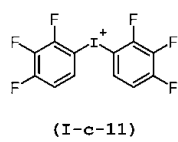
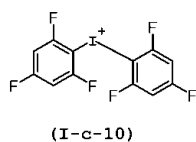
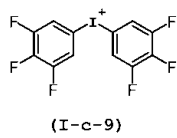
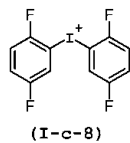
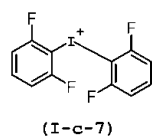
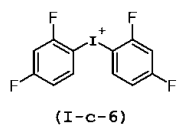
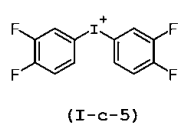
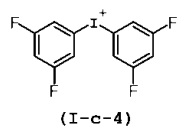
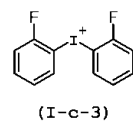
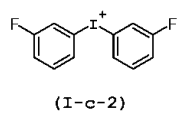
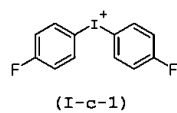
塩 (I) のカチオンとしては、以下の式 (I - c - 1) ~ 式 (I - c - 54) で表されるカチオン等が挙げられる。

20

30

40

50



【 0 0 1 3 】

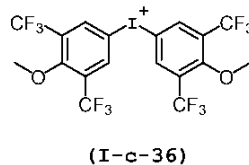
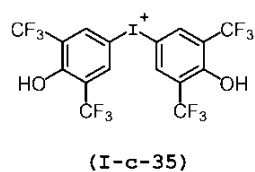
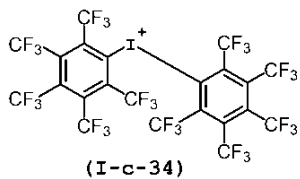
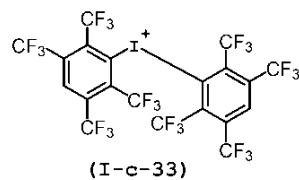
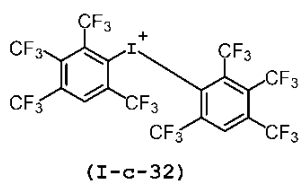
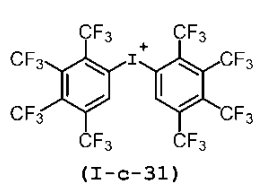
10

20

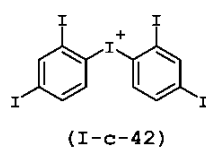
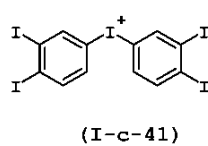
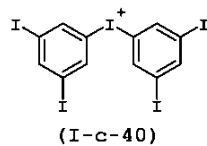
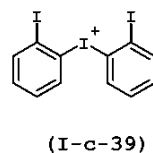
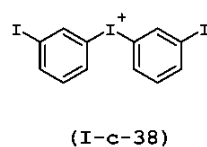
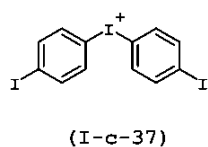
30

40

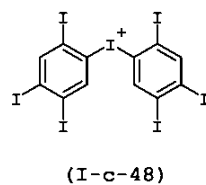
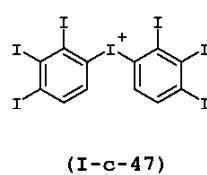
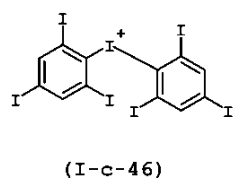
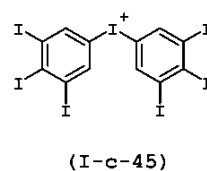
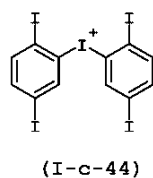
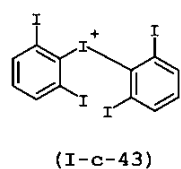
50



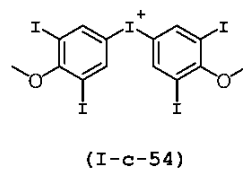
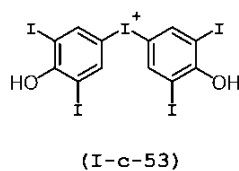
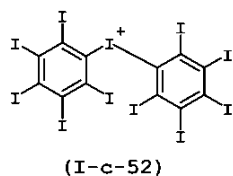
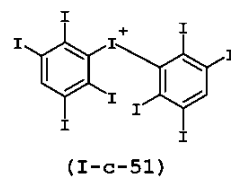
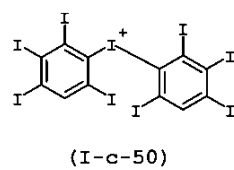
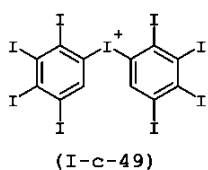
10



20



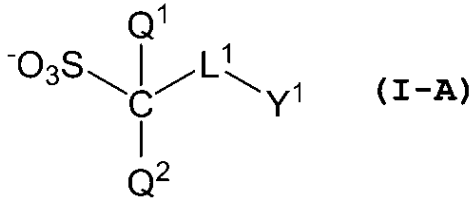
30



40

【 0 0 1 4 】

A⁻で表される有機アニオンとしては、スルホン酸アニオン、スルホニルイミドアニオン、スルホニルメチドアニオン及びカルボン酸アニオン等が挙げられる。A I⁻で表される有機アニオンは、スルホン酸アニオンが好ましく、式(I-A)又は式(I-B)で表されるアニオンであることがより好ましく、式(I-A)で表されるアニオンであることがさらに好ましい。

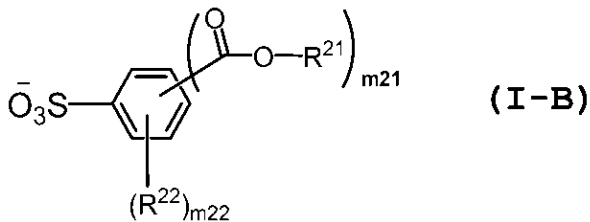


[式 (I - A) 中、

Q¹ 及び Q² は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。

L¹ は、炭素数 1 ~ 24 の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。

Y¹ は、置換基を有していてもよいメチル基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 24 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O - 、- S - 、- SO₂ - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。]



[式 (I - B) 中、

m₂₁ は、1 ~ 5 のいずれかの整数を表し、m₂₁ が 2 以上のとき、複数の括弧内の基は互いに同一であっても異なってもよい。

R²¹ は、環状炭化水素基を含む炭素数 3 ~ 48 の炭化水素基を表し、該環状炭化水素基は、置換基を有してもよく、該炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O - 、- S - 、- SO₂ - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

R²² は、ハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表し、該アルキル基に含まれる - CH₂ - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

m₂₂ は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表し、m₂₂ が 2 以上のとき、複数の R²² は互いに同一であっても異なってもよい。]

【 0 0 1 5 】

式 (I - A) において、飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - が - O - 又は - CO - に置き換わっている場合、置き換わる前の炭素数を該飽和炭化水素基の炭素数とする。また、脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - が - O - 、- S - 、- SO₂ - 又は - CO - に置き換わっている場合、置き換わる前の炭素数を該脂環式炭化水素基の炭素数とする。

【 0 0 1 6 】

Q¹ 及び Q² の炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロ sec - ブチル基、ペルフルオロ tert - ブチル基、ペルフルオロペンチル基及びペルフルオロヘキシル基等が挙げられる。

Q¹ 及び Q² のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、sec - ブチル基、tert - ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等が挙げられる。

Q¹ 及び Q² は、少なくとも一方に、フッ素原子又はペルフルオロアルキル基を含むことが好ましく、少なくとも一方が、フッ素原子又はペルフルオロアルキル基であることがより好ましく、それぞれ独立に、フッ素原子又はトリフルオロメチル基であることがさらに好ましく、ともにフッ素原子であることがさらに好ましい。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 7 】

L¹における2価の飽和炭化水素基としては、直鎖状アルカンジイル基、分岐状アルカンジイル基、単環式又は多環式の2価の脂環式飽和炭化水素基が挙げられ、これらの基のうち2種以上を組合せることにより形成される基でもよい。

具体的には、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、ヘプタン - 1, 7 - ジイル基、オクタン - 1, 8 - ジイル基、ノナン - 1, 9 - ジイル基、デカン - 1, 10 - ジイル基、ウンデカン - 1, 11 - ジイル基、ドデカン - 1, 12 - ジイル基、トリデカン - 1, 13 - ジイル基、テトラデカン - 1, 14 - ジイル基、ペンタデカン - 1, 15 - ジイル基、ヘキサデカン - 1, 16 - ジイル基及びヘプタデカン - 1, 17 - ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基；

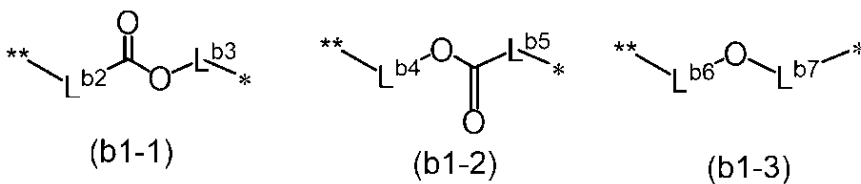
エタン - 1, 1 - ジイル基、プロパン - 1, 1 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、プロパン - 2, 2 - ジイル基、ペンタン - 2, 4 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等の分岐状アルカンジイル基；

シクロブタン - 1, 3 - ジイル基、シクロペンタン - 1, 3 - ジイル基、シクロヘキサン - 1, 4 - ジイル基、シクロオクタン - 1, 5 - ジイル基等のシクロアルカンジイル基である単環式の2価の脂環式飽和炭化水素基；

ノルボルナン - 1, 4 - ジイル基、ノルボルナン - 2, 5 - ジイル基、アダマンタン - 1, 5 - ジイル基、アダマンタン - 2, 6 - ジイル基等の多環式の2価の脂環式飽和炭化水素基等が挙げられる。

L¹で表される2価の飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - が - O - 又は - CO - で置き換わった基としては、例えば、式 (b1-1) ~ 式 (b1-3) のいずれかで表される基が挙げられる。なお、式 (b1-1) ~ 式 (b1-3) で表される基及びそれらの具体例である式 (b1-4) ~ 式 (b1-11) で表される基において、* 及び ** は結合部位を表し、* は - Y¹ との結合部位を表す。

【 0 0 1 8 】



[式 (b1-1) 中、

L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

ただし、L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b1-2) 中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

ただし、L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b1-3) 中、

L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

10

20

30

40

50

L^{b7}は、単結合又は炭素数1～23の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

ただし、L^{b6}とL^{b7}との炭素数合計は、23以下である。]

【0019】

式(b1-1)～式(b1-3)で表される基においては、飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- が -O- 又は -CO- に置き換わっている場合、置き換わる前の炭素数を該飽和炭化水素基の炭素数とする。

2価の飽和炭化水素基としては、L¹の2価の飽和炭化水素基と同様のものが挙げられる。

L^{b2}は、好ましくは単結合、メチレン基、-CH(CF₃)-、-C(CF₃)₂- である。

L^{b3}は、好ましくは炭素数1～4の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b4}は、好ましくは炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基であり、該2価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、メチレン基、-CH(CF₃)-、-C(CF₃)₂- であることが好ましい。

L^{b5}は、好ましくは単結合又は炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基である。

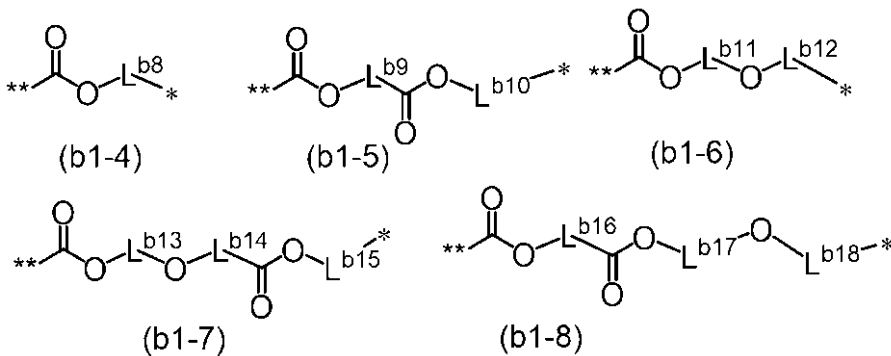
L^{b6}は、好ましくは単結合又は炭素数1～4の2価の飽和炭化水素基であり、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b7}は、好ましくは単結合又は炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基であり、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子はフッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該2価の飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は -O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

L¹で表される2価の飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- が -O- 又は -CO- で置き換わった基としては、式(b1-1)又は式(b1-3)で表される基が好ましい。

【0020】

式(b1-1)で表される基としては、式(b1-4)～式(b1-8)でそれぞれ表される基が挙げられる。



[式(b1-4)中、

L^{b8}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

式(b1-5)中、

L^{b9}は、炭素数1～20の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は -O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

L^{b10}は、単結合又は炭素数1～19の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b9}及びL^{b10}の合計炭素数は20以下である。

式(b1-6)中、

L^{b11}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b12}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b13}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b14}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b15}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b16}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b17}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b18}は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b11}は、炭素数1～21の2価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b12}は、単結合又は炭素数1～20の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b11}及びL^{b12}の合計炭素数は21以下である。

式(b1-7)中、

L^{b13}は、炭素数1～19の2価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b14}は、単結合又は炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は -O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

L^{b15}は、単結合又は炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b13}～L^{b15}の合計炭素数は19以下である。

式(b1-8)中、

L^{b16}は、炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は -O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

L^{b17}は、炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b18}は、単結合又は炭素数1～17の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b16}～L^{b18}の合計炭素数は19以下である。]

L^{b8}は、好ましくは炭素数1～4の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b9}は、好ましくは炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b10}は、好ましくは単結合又は炭素数1～19の2価の飽和炭化水素基であり、より好ましくは単結合又は炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b11}は、好ましくは炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b12}は、好ましくは単結合又は炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b13}は、好ましくは炭素数1～12の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b14}は、好ましくは単結合又は炭素数1～6の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b15}は、好ましくは単結合又は炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基であり、より好ましくは単結合又は炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基である。

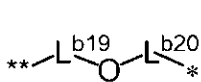
L^{b16}は、好ましくは炭素数1～12の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b17}は、好ましくは炭素数1～6の2価の飽和炭化水素基である。

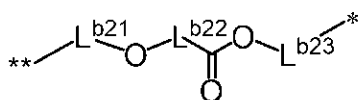
L^{b18}は、好ましくは単結合又は炭素数1～17の2価の飽和炭化水素基であり、より好ましくは単結合又は炭素数1～4の2価の飽和炭化水素基である。

【0021】

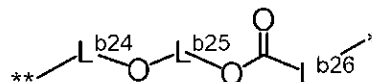
式(b1-3)で表される基としては、式(b1-9)～式(b1-11)でそれぞれ表される基が挙げられる。



(b1-9)



(b1-10)



(b1-11)

[式(b1-9)中、

L^{b19}は、単結合又は炭素数1～23の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b20}は、単結合又は炭素数1～23の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子、ヒドロキシ基又はアルキルカルボニルオキシ基に置換されていてもよい。該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる -CH₂- は、 -O-

又は -CO- に置き換わっていてもよく、該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b19} 及び L^{b20} の合計炭素数は 23 以下である。

式 (b1-10) 中、

L^{b21} は、単結合又は炭素数 1 ~ 21 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b22} は、単結合又は炭素数 1 ~ 21 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b23} は、単結合又は炭素数 1 ~ 21 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子、ヒドロキシ基又はアルキルカルボニルオキシ基に置換されていてもよい。該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよく、該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基に置換されていてもよい。

10

ただし、L^{b21}、L^{b22} 及び L^{b23} の合計炭素数は 21 以下である。

式 (b1-11) 中、

L^{b24} は、単結合又は炭素数 1 ~ 20 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b25} は、炭素数 1 ~ 21 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b26} は、単結合又は炭素数 1 ~ 20 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子、ヒドロキシ基又はアルキルカルボニルオキシ基に置換されていてもよい。該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよく、該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基に置換されていてもよい。

20

ただし、L^{b24}、L^{b25} 及び L^{b26} の合計炭素数は 21 以下である。]

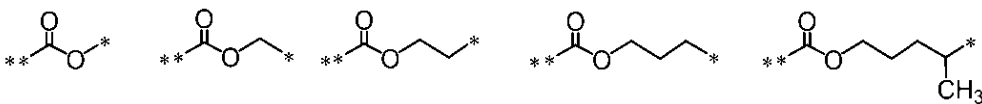
なお、式 (b1-9) で表される基から式 (b1-11) で表される基においては、飽和炭化水素基に含まれる水素原子がアルキルカルボニルオキシ基に置換されている場合、置き換わる前の炭素数を該飽和炭化水素基の炭素数とする。

アルキルカルボニルオキシ基としては、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、シクロヘキシルカルボニルオキシ基、アダマンチルカルボニルオキシ基等が挙げられる。

【0022】

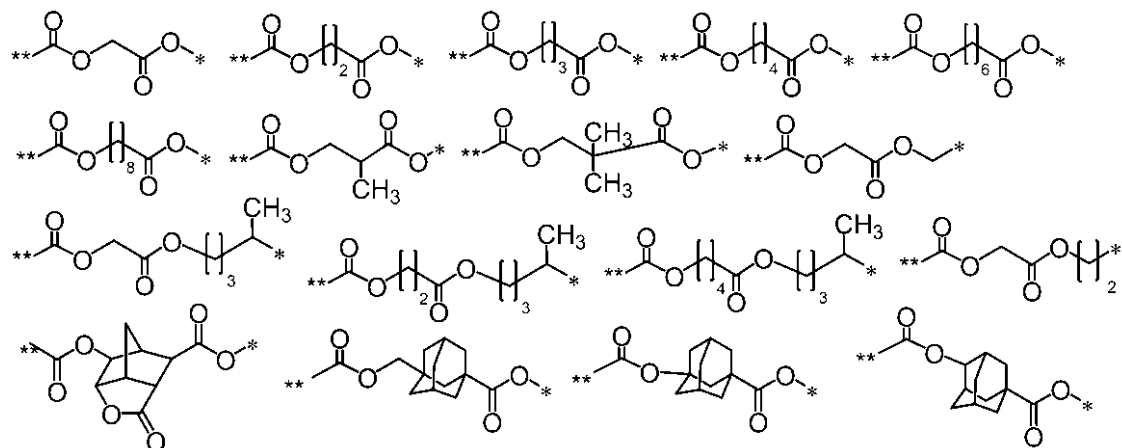
30

式 (b1-4) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



【0023】

式 (b1-5) で表される基としては、以下のものが挙げられる。

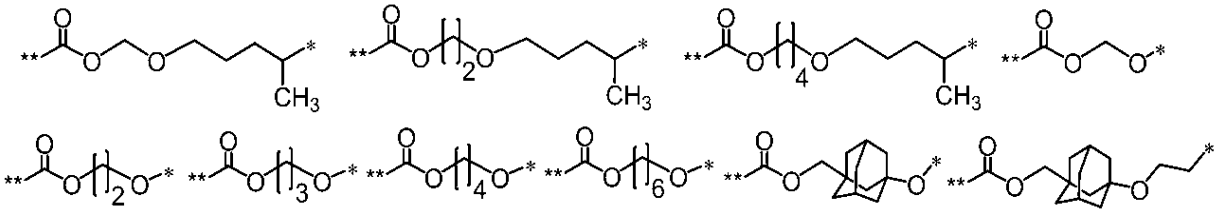


40

50

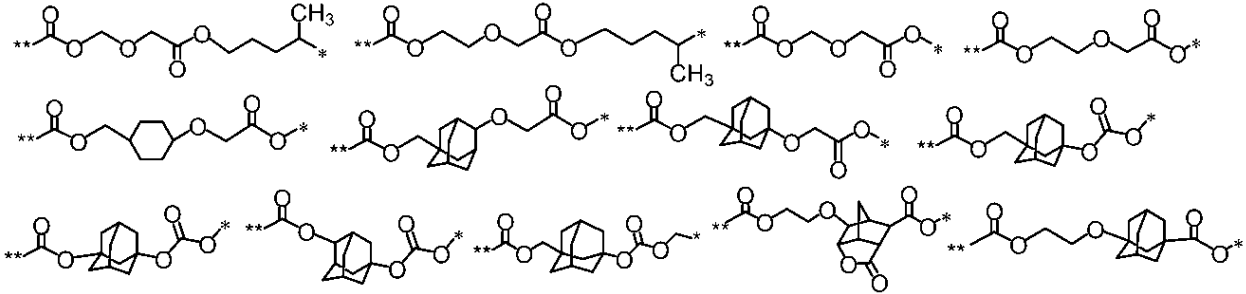
【0024】

式 (b1-6) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



【0025】

式 (b1-7) で表される基としては、以下のものが挙げられる。

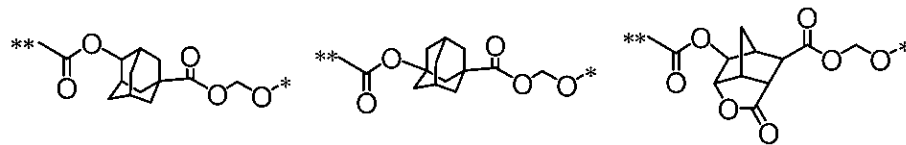


10

20

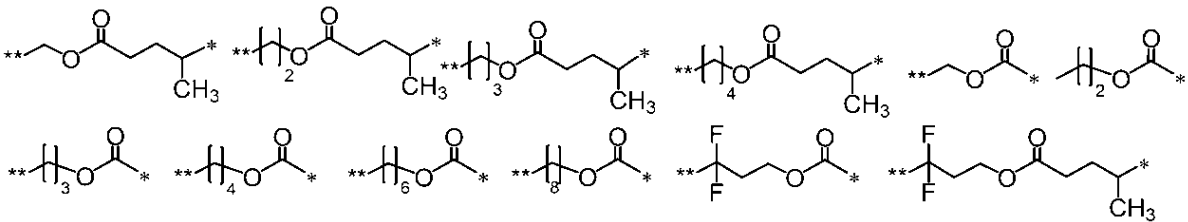
【0026】

式 (b1-8) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



【0027】

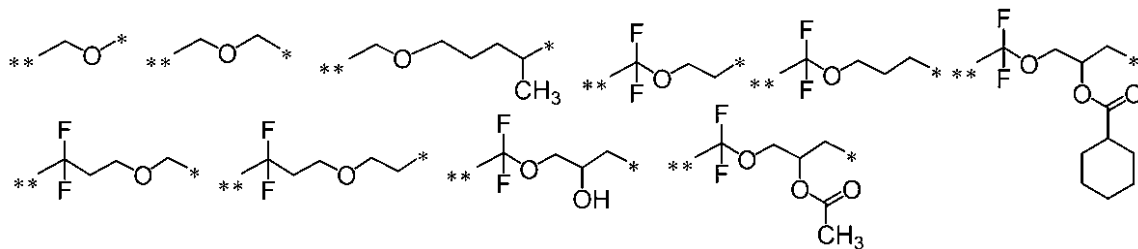
式 (b1-2) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



30

【0028】

式 (b1-9) で表される基としては、以下のものが挙げられる。

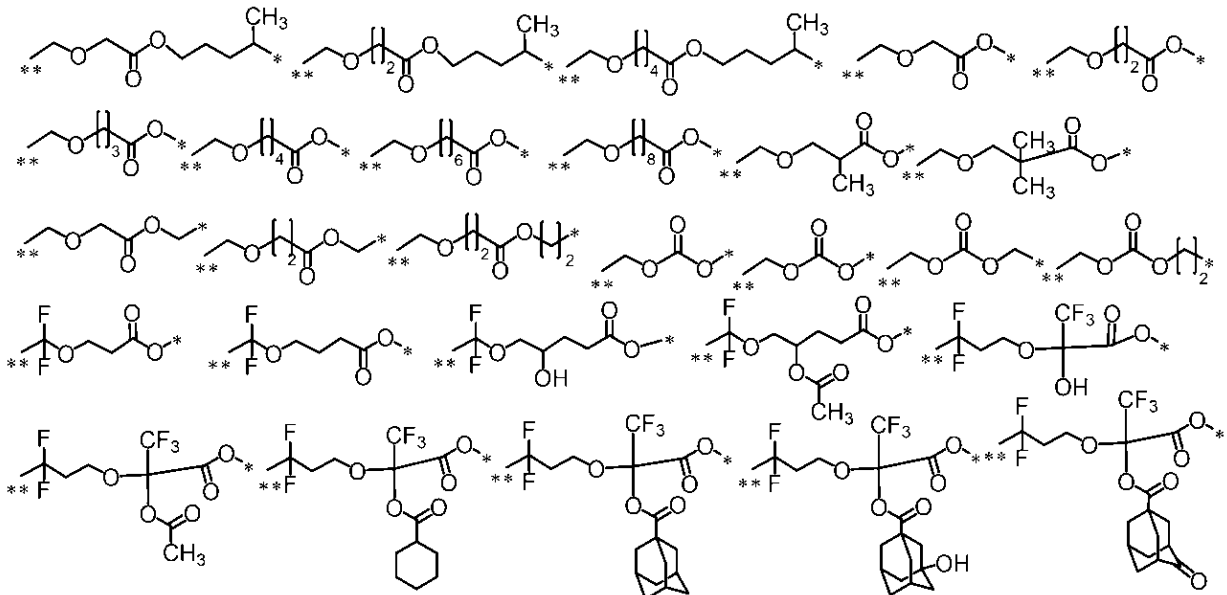


40

【0029】

式 (b1-10) で表される基としては、以下のものが挙げられる。

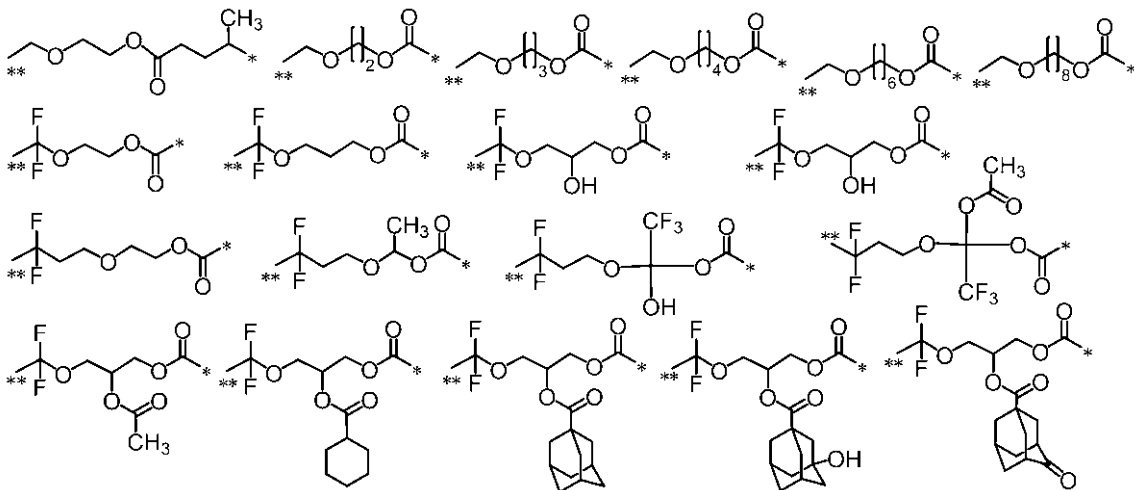
50



10

【 0 0 3 0 】

式 (b 1 - 1 1) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



20

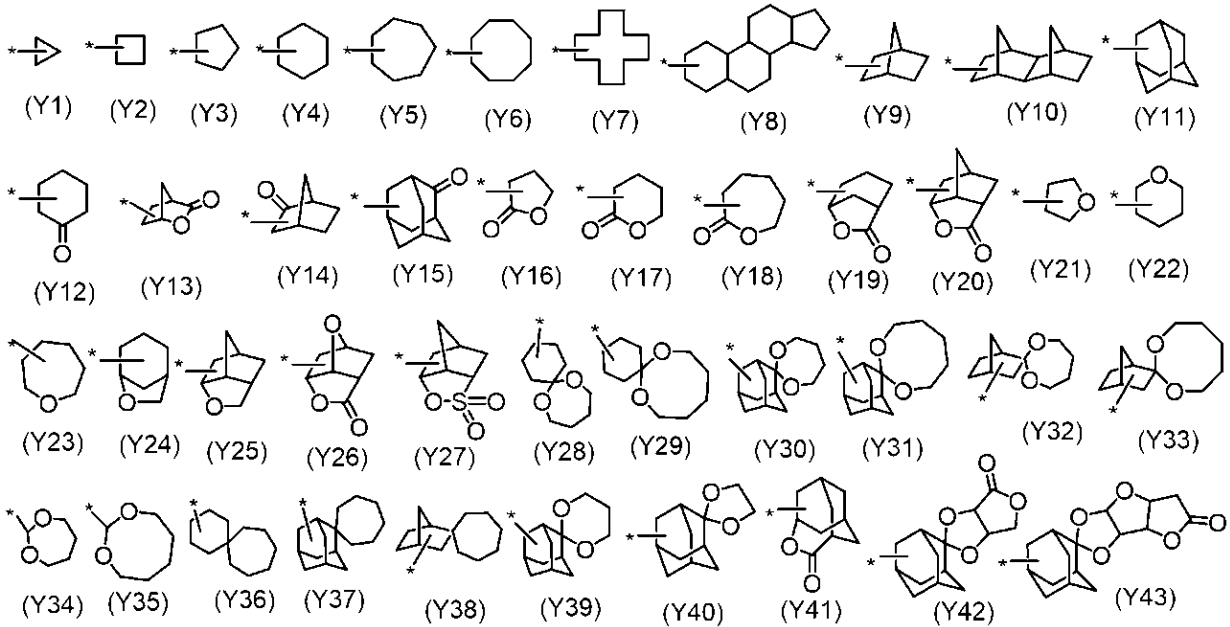
30

【 0 0 3 1 】

Y^1 で表される脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ が $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていない脂環式炭化水素基としては、例えば、式 (Y 1) ~ 式 (Y 1 1)、式 (Y 3 6) ~ 式 (Y 3 8) で表される基が挙げられる。

Y^1 で表される脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ が $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 又は $-CO-$ で置き換わる場合、その数は1つでもよいし、2以上でもよい。そのような基としては、式 (Y 1 2) ~ 式 (Y 3 5)、式 (Y 3 9) ~ 式 (Y 4 3) で表される基が挙げられる。式 (Y 1 2) ~ 式 (Y 3 5)、式 (Y 3 9) ~ 式 (Y 4 3) で表される基の $-O-$ 又は $-CO-$ は、 $-S-$ 又は $-SO_2-$ に置き換わっていてもよい。*は L^1 との結合部位を表す。

40



10

【 0 0 3 2 】

Y¹で表される脂環式炭化水素基としては、好ましくは式(Y1)~式(Y20)、式(Y26)、式(Y27)、式(Y30)、式(Y31)、式(Y39)~式(Y43)のいずれかで表される基であり、より好ましくは式(Y11)、式(Y15)、式(Y16)、式(Y20)、式(Y26)、式(Y27)、式(Y30)、式(Y31)、式(Y39)、式(Y40)、式(Y42)又は式(Y43)で表される基であり、さらに好ましくは式(Y11)、式(Y15)、式(Y20)、式(Y26)、式(Y27)、式(Y30)、式(Y31)、式(Y39)、式(Y40)、式(Y42)又は式(Y43)で表される基である。

20

Y¹で表される脂環式炭化水素基が式(Y28)~式(Y35)、式(Y39)、式(Y40)、式(Y42)又は式(Y43)等の酸素原子を有するスピロ環である場合には、2つの酸素原子間のアルカンジル基は、1以上のフッ素原子を有することが好ましい。また、ケタール構造に含まれるアルカンジル基のうち、酸素原子に隣接するメチレン基には、フッ素原子が置換されていないのが好ましい。

30

【 0 0 3 3 】

Y¹で表されるメチル基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数3~16の脂環式炭化水素基、炭素数6~18の芳香族炭化水素基、グリシジルオキシ基、-(CH₂)_{j a}-CO-O-R^{b 1}基又は-(CH₂)_{j a}-O-CO-R^{b 1}基(式中、R^{b 1}は、炭素数1~16のアルキル基、炭素数3~16の脂環式炭化水素基、炭素数6~18の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。j aは、0~4のいずれかの整数を表す。該アルキル基及び該脂環式炭化水素基に含まれる-CH₂-は、-O-、-SO₂-又は-CO-で置き換わっていてもよく、該アルキル基、該脂環式炭化水素基及び該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基又はフッ素原子に置き換わっていてもよい。)等が挙げられる。

40

Y¹で表される脂環式炭化水素基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシ基で置換されていてもよい炭素数1~16のアルキル基(該アルキル基に含まれる-CH₂-は、-O-又は-CO-で置き換わっていてもよい。)、炭素数3~16の脂環式炭化水素基、炭素数6~18の芳香族炭化水素基、炭素数7~21のアラルキル基、グリシジルオキシ基、-(CH₂)_{j a}-CO-O-R^{b 1}基又は-(CH₂)_{j a}-O-CO-R^{b 1}基(式中、R^{b 1}は、炭素数1~16のアルキル基、炭素数3~16の脂環式炭化水素基、炭素数6~18の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。j aは、0~4のいずれかの整数を表す。該アルキル基及び該脂環式炭化水素基に含ま

50

れる - C H ₂ - は、 - O - 、 - S O ₂ - 又は - C O - で置き換わっていてもよく、該アルキル基、該脂環式炭化水素基及び該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基又はフッ素原子に置き換わっていてもよい。)等が挙げられる。

【 0 0 3 4 】

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

脂環式炭化水素基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。脂環式炭化水素基は、鎖式炭化水素基を有していてもよく、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基等が挙げられる。脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは 3 ~ 12 であり、より好ましくは 3 ~ 10 である。

10

芳香族炭化水素基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニル基、フェナントリル基等のアリール基等が挙げられる。芳香族炭化水素基は、鎖式炭化水素基又は脂環式炭化水素基を有していてもよく、炭素数 1 ~ 18 の鎖式炭化水素基を有する芳香族炭化水素基(トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、p - メチルフェニル基、p - エチルフェニル基、p - tert - ブチルフェニル基、2 , 6 - ジエチルフェニル基、2 - メチル - 6 - エチルフェニル基等)、及び炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を有する芳香族炭化水素基(p - シクロヘキシルフェニル基、p - アダマンチルフェニル基等)等が挙げられる。芳香族炭化水素基の炭素数は、好ましくは 6 ~ 14 であり、より好ましくは 6 ~ 10 である。

20

アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、sec - ブチル基、tert - ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、2 - エチルヘキシル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基等が挙げられる。アルキル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 12 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 である。

ヒドロキシ基で置換されているアルキル基としては、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基等のヒドロキシアルキル基が挙げられる。

アラルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、ナフチルメチル基及びナフチルエチル基等が挙げられる。

30

アルキル基に含まれる - C H ₂ - が - O - 、 - S O ₂ - 又は - C O - 等で置き換わった基としては、アルコキシ基、アルキルスルホニル基、アルコキシカルボニル基、アルキルカルボニル基、アルキルカルボニルオキシ基又はこれらを組み合わせた基などが挙げられる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基及びドデシルオキシ基等が挙げられる。アルコキシ基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 12 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 である。

アルキルスルホニル基としては、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基等が挙げられる。アルキルスルホニル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 12 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 である。

40

アルコキシカルボニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基等が挙げられる。アルコキシカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 12 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 である。

アルキルカルボニル基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。アルキルカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 12 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 である。

アルキルカルボニルオキシ基としては、例えば、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基等が挙げられる。アルキルカルボニルオキシ基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 12 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 である。

50

組み合わせた基としては、例えば、アルコキシ基とアルキル基とを組み合わせた基、アルコキシ基とアルコキシ基とを組み合わせた基、アルコキシ基とアルキルカルボニル基とを組み合わせた基、アルコキシ基とアルキルカルボニルオキシ基とを組み合わせた基等が挙げられる。

アルコキシ基とアルキル基とを組み合わせた基としては、例えば、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、エトキシメチル基等のアルコキシアルキル基等が挙げられる。アルコキシアルキル基の炭素数は、好ましくは2～12であり、より好ましくは2～6であり、さらに好ましくは2～4である。

アルコキシ基とアルコキシ基とを組み合わせた基としては、メトキシメトキシ基、メトキシエトキシ基、エトキシメトキシ基、エトキシエトキシ基等のアルコキシアルコキシ基等が挙げられる。アルコキシアルコキシ基の炭素数は、好ましくは2～12であり、より好ましくは2～6であり、さらに好ましくは2～4である。

アルコキシ基とアルキルカルボニル基とを組み合わせた基としては、メトキシアセチル基、メトキシプロピオニル基、エトキシアセチル基、エトキシプロピオニル基等のアルコキシアルキルカルボニル基等が挙げられる。アルコキシアルキルカルボニル基の炭素数は、好ましくは3～13であり、より好ましくは3～7であり、さらに好ましくは3～5である。

アルコキシ基とアルキルカルボニルオキシ基とを組み合わせた基としては、メトキシアセチルオキシ基、メトキシプロピオニルオキシ基、エトキシアセチルオキシ基、エトキシプロピオニルオキシ基等のアルコキシアルキルカルボニルオキシ基等が挙げられる。アルコキシアルキルカルボニルオキシ基の炭素数は、好ましくは3～13であり、より好ましくは3～7であり、さらに好ましくは3～5である。

脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- が -O-、-SO₂- 又は -CO- 等で置き換わった基としては、式(Y₁₂)～式(Y₃₅)、式(Y₃₉)～式(Y₄₃)で表される基等が挙げられる。

【0035】

Y¹は、好ましくは置換基を有していてもよい炭素数3～24の脂環式炭化水素基であり、より好ましくは置換基を有していてもよい炭素数3～20の脂環式炭化水素基であり、さらに好ましくは置換基を有していてもよい炭素数3～18の脂環式炭化水素基であり、さらにより好ましくは置換基を有していてもよいアダマンチル基又は置換基を有していてもよいノルボルニル基であり、該脂環式炭化水素基、アダマンチル基又はノルボルニル基を構成する -CH₂- は -O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。具体的には、以下のものが挙げられる。

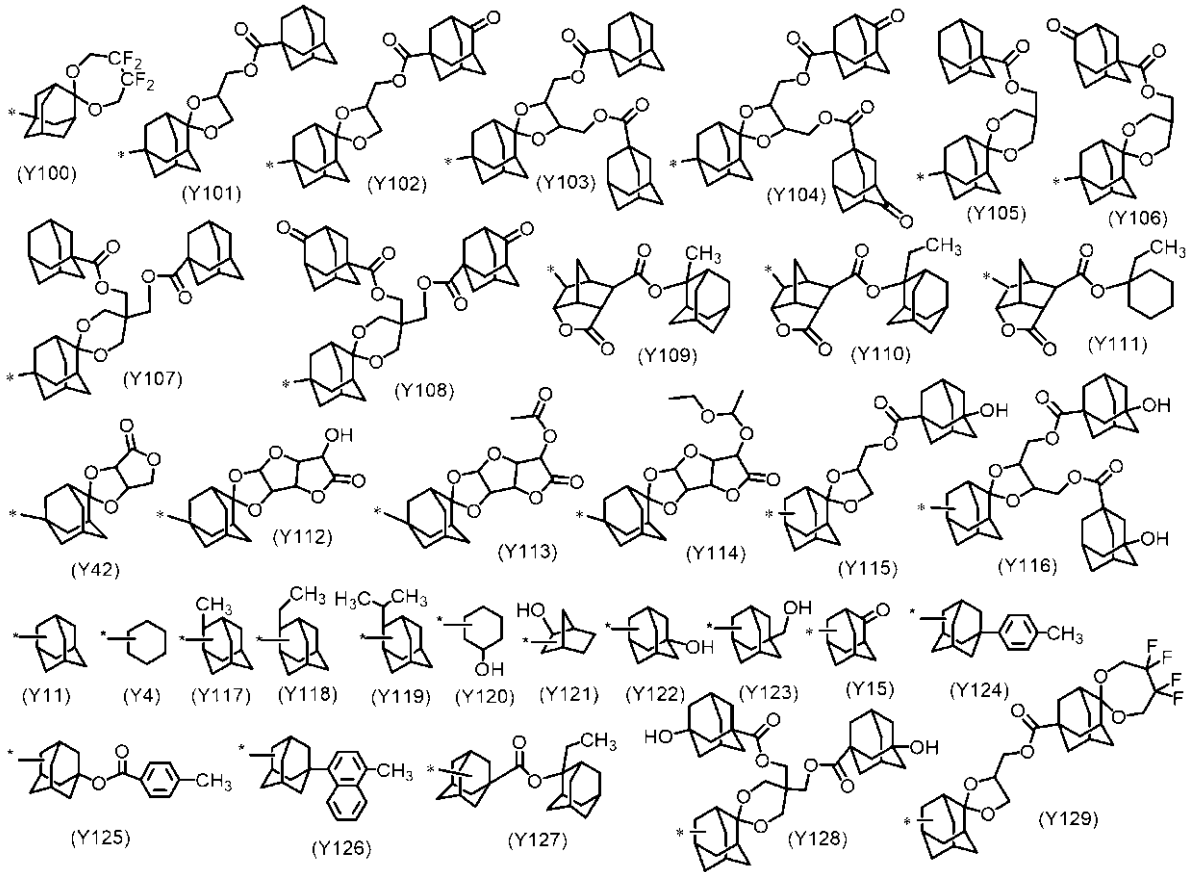
10

20

30

40

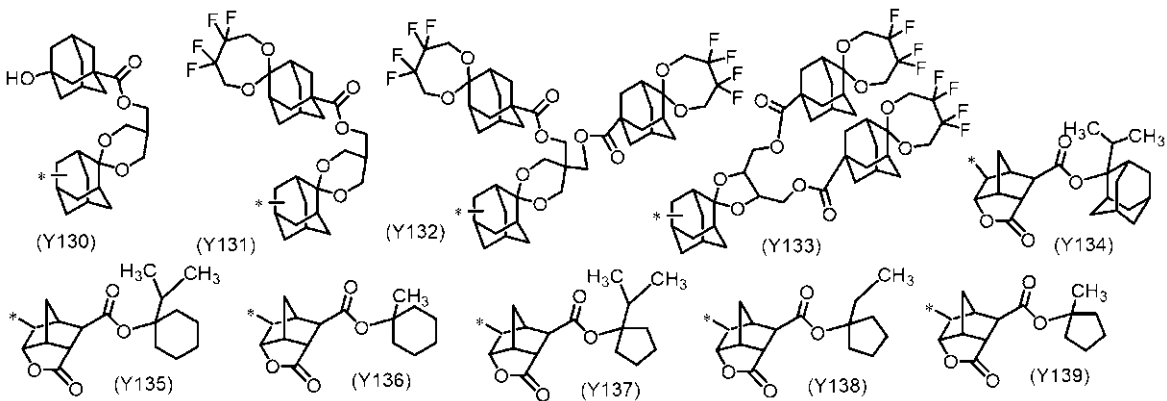
50



10

20

【 0 0 3 6 】



30

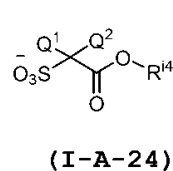
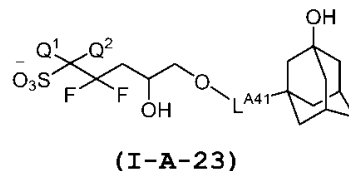
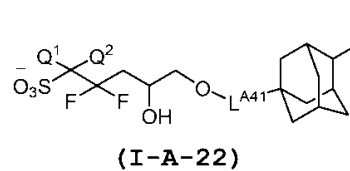
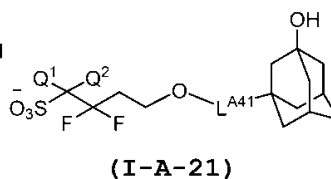
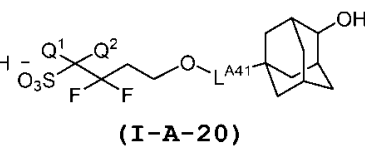
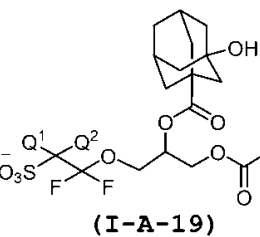
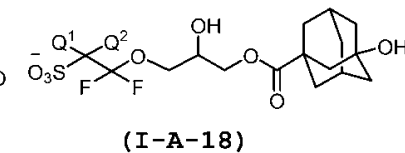
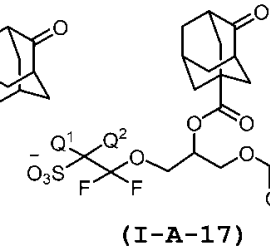
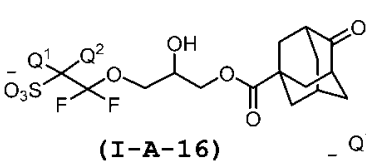
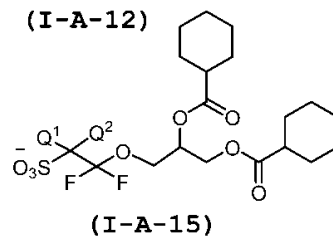
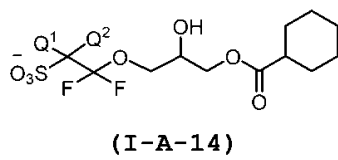
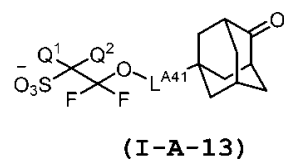
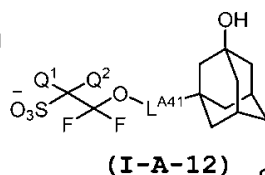
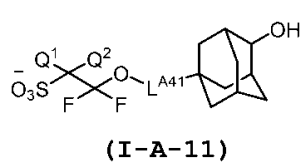
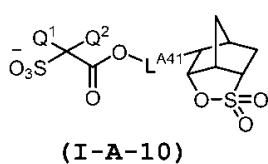
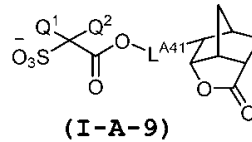
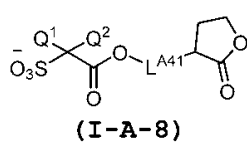
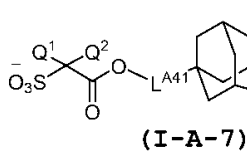
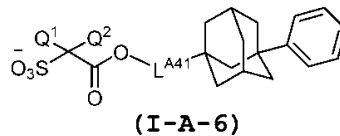
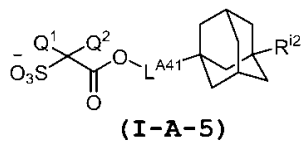
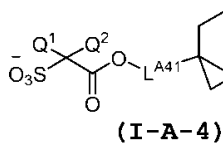
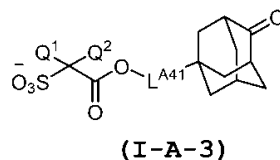
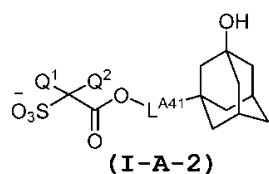
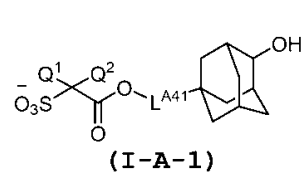
なかでも、好ましくはアダマンチル基、ヒドロキシアダマンチル基、オキソアダマンチル基、ノルボルナンラクトン基又は式 (Y 4 2)、式 (Y 1 0 0) ~ 式 (Y 1 1 4)、式 (Y 1 3 4) ~ 式 (Y 1 3 9) で表される基であり、特に好ましくは、ヒドロキシアダマンチル基、オキソアダマンチル基、これらを含む基又は式 (Y 4 2)、式 (Y 1 0 0) ~ 式 (Y 1 1 4)、式 (Y 1 3 4) ~ 式 (Y 1 3 9) で表される基である。

40

【 0 0 3 7 】

式 (I - A) で表されるアニオンとしては、式 (I - A - 1) ~ 式 (I - A - 6 5) で表されるアニオン〔以下、式番号に応じて「アニオン (I - A - 1)」等という場合がある。〕が好ましく、式 (I - A - 1) ~ 式 (I - A - 4)、式 (I - A - 9)、式 (I - A - 1 0)、式 (I - A - 2 4) ~ 式 (I - A - 3 3)、式 (I - A - 3 6) ~ 式 (I - A - 4 0)、式 (I - A - 4 7) ~ 式 (I - A - 6 5) のいずれかで表されるアニオンがより好ましい。

50



10

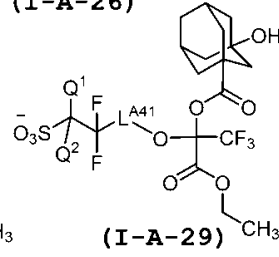
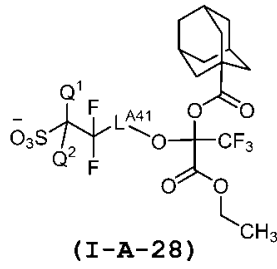
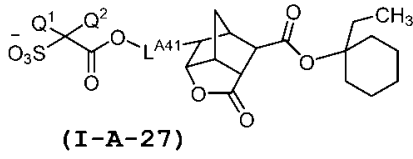
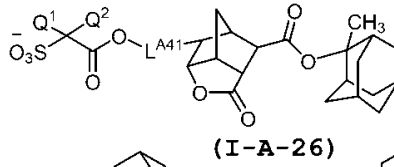
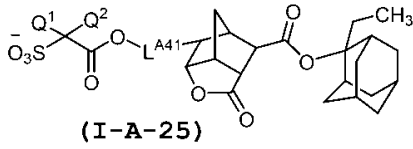
20

30

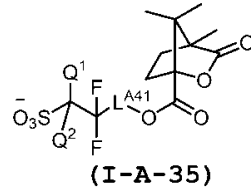
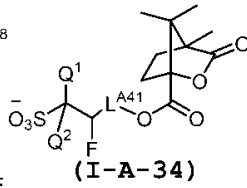
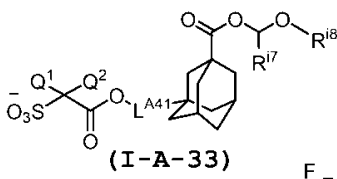
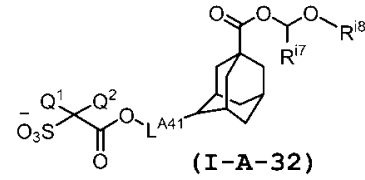
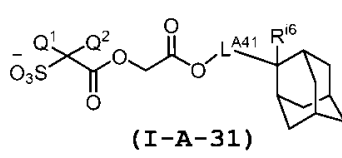
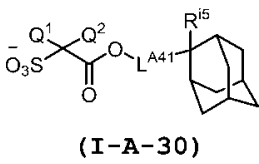
40

【 0 0 3 8 】

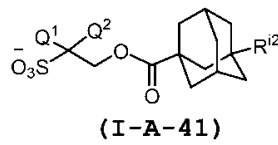
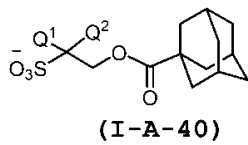
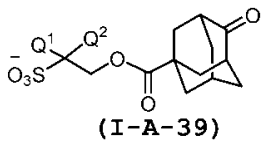
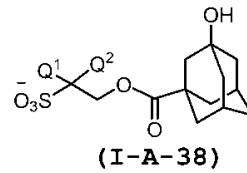
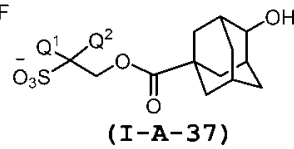
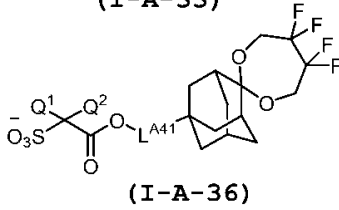
50



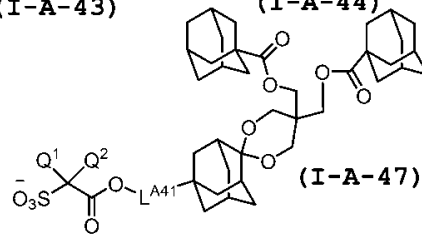
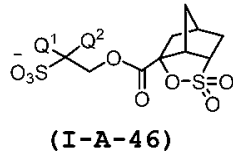
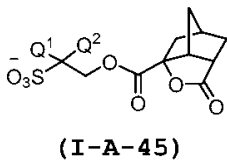
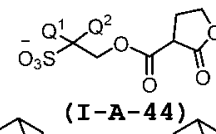
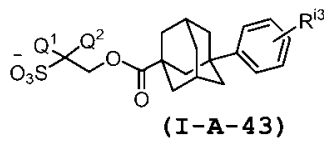
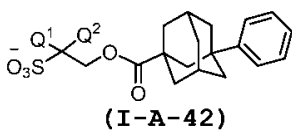
10



20



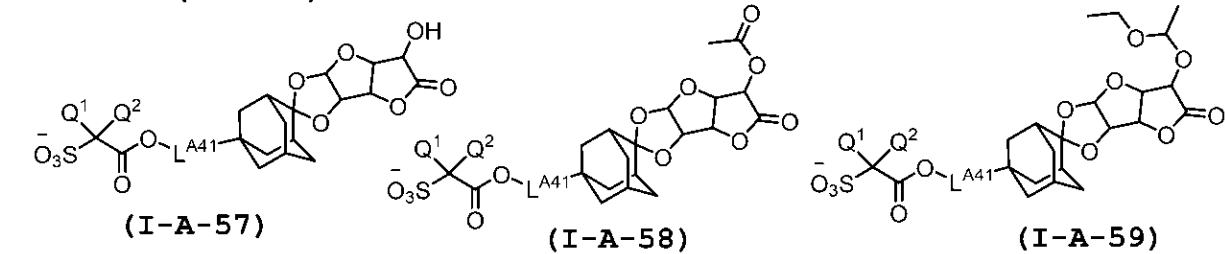
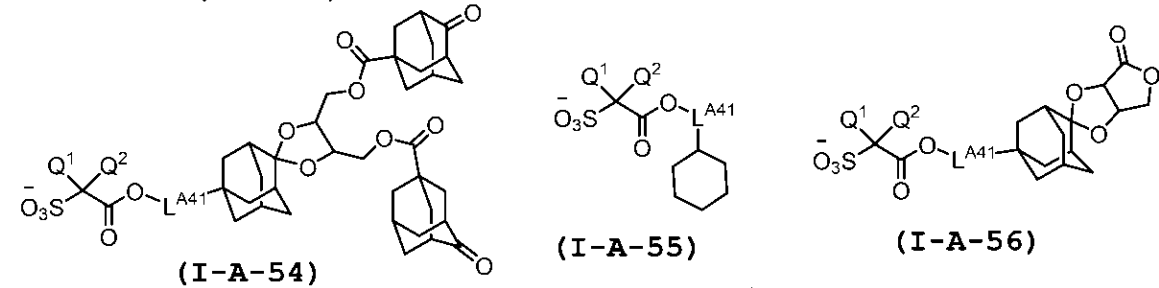
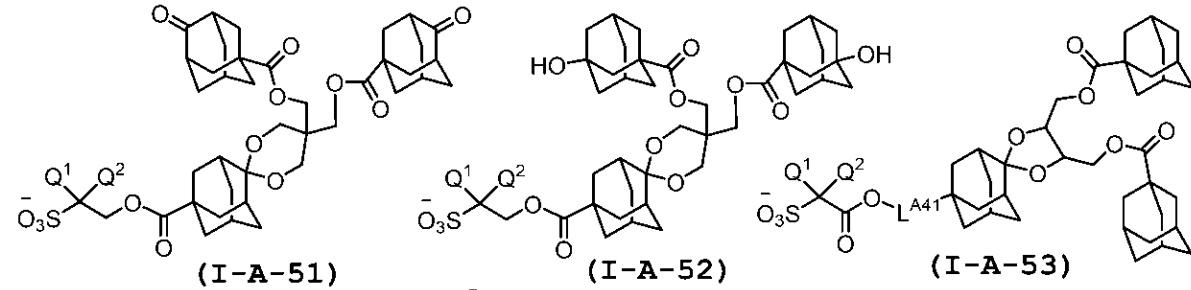
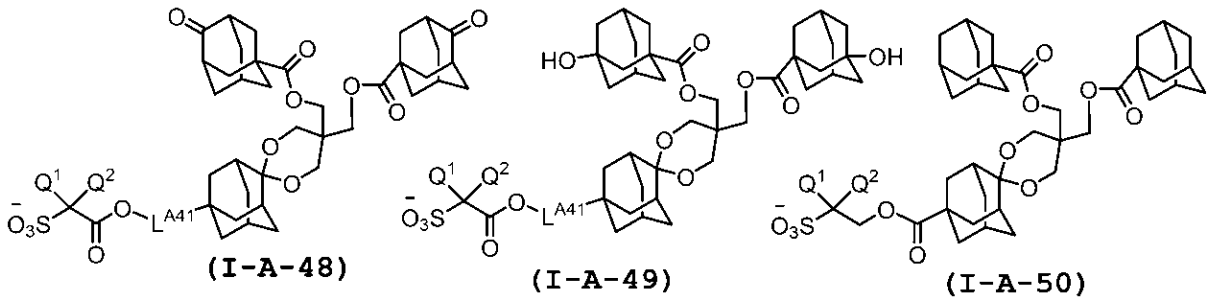
30



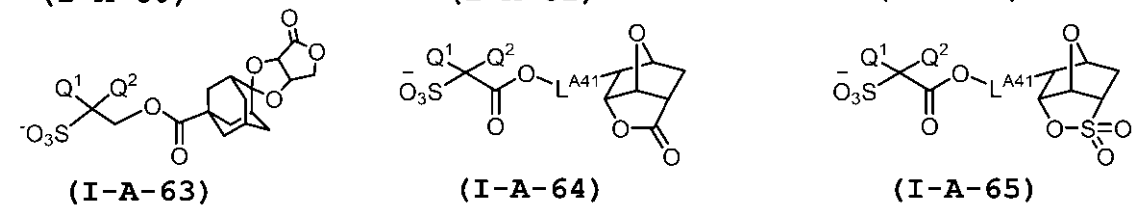
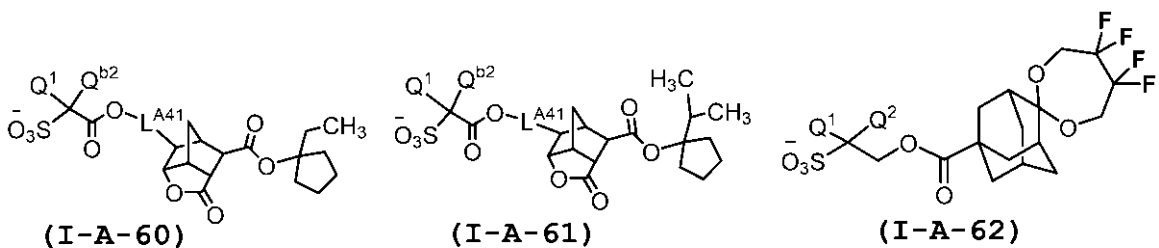
40

[0 0 3 9]

50



【 0 0 4 0 】



ここで $R^{i2} \sim R^{i7}$ は、それぞれ独立に、例えば、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、好ましくはメチル基又はエチル基である。 R^{i8} は、例えば、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、好ましくは炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素数 5 ~ 12 の脂環式炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基、より好ましくはメチル基、エチル基、シクロヘキシル基又はアダマンチル基である。 L^{A41} は、単結合又は炭素数 1 ~ 4 のアルカンジイ

10

20

30

40

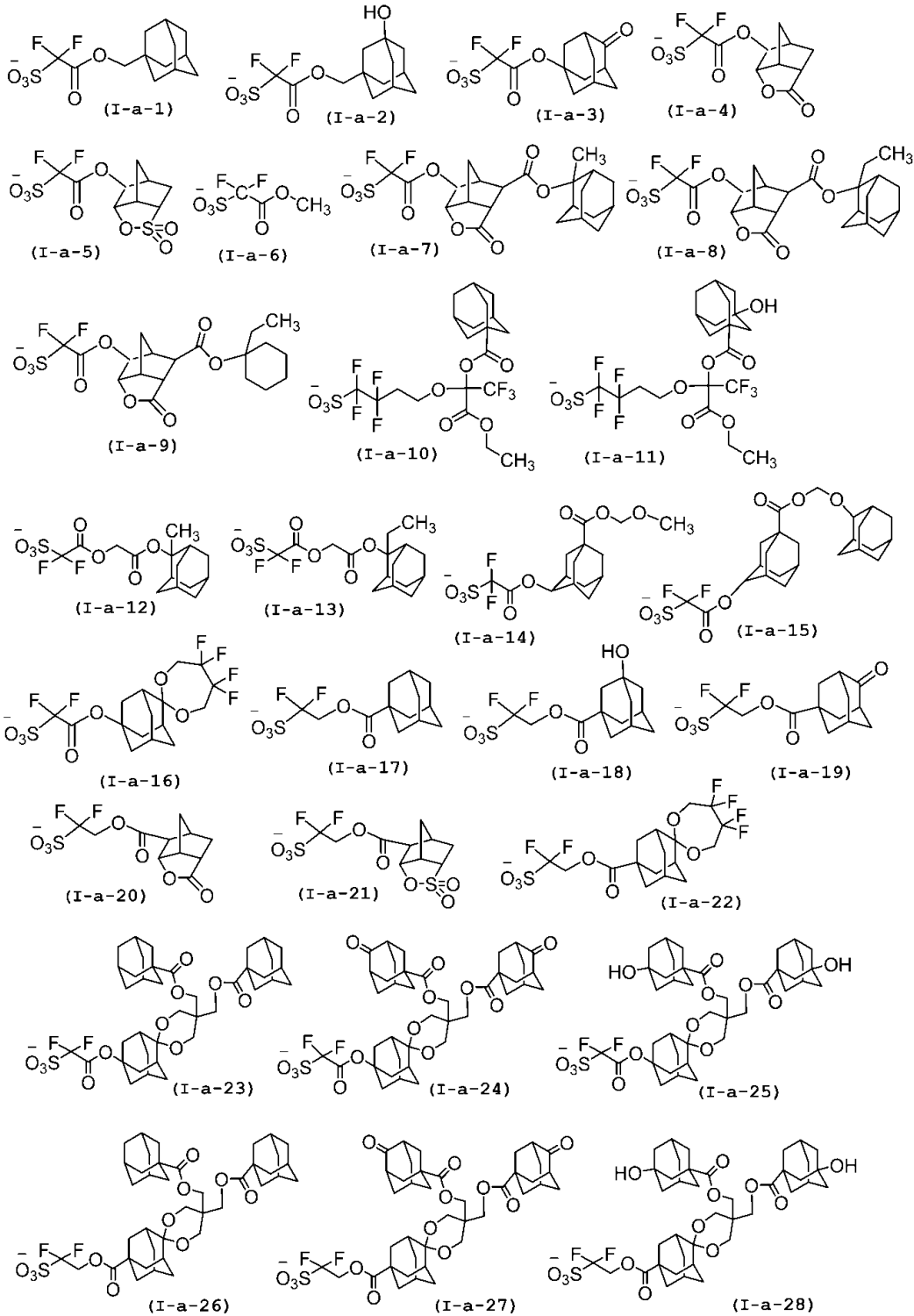
50

ル基である。Q¹及びQ²は、上記と同じ意味を表す。

式(I-A)で表されるアニオンとしては、具体的には、特開2010-204646号公報に記載されたアニオンが挙げられる。

【0041】

式(I-A)で表されるアニオンとして好ましくは、式(I-a-1)~式(I-a-43)でそれぞれ表されるアニオンが挙げられる。



10

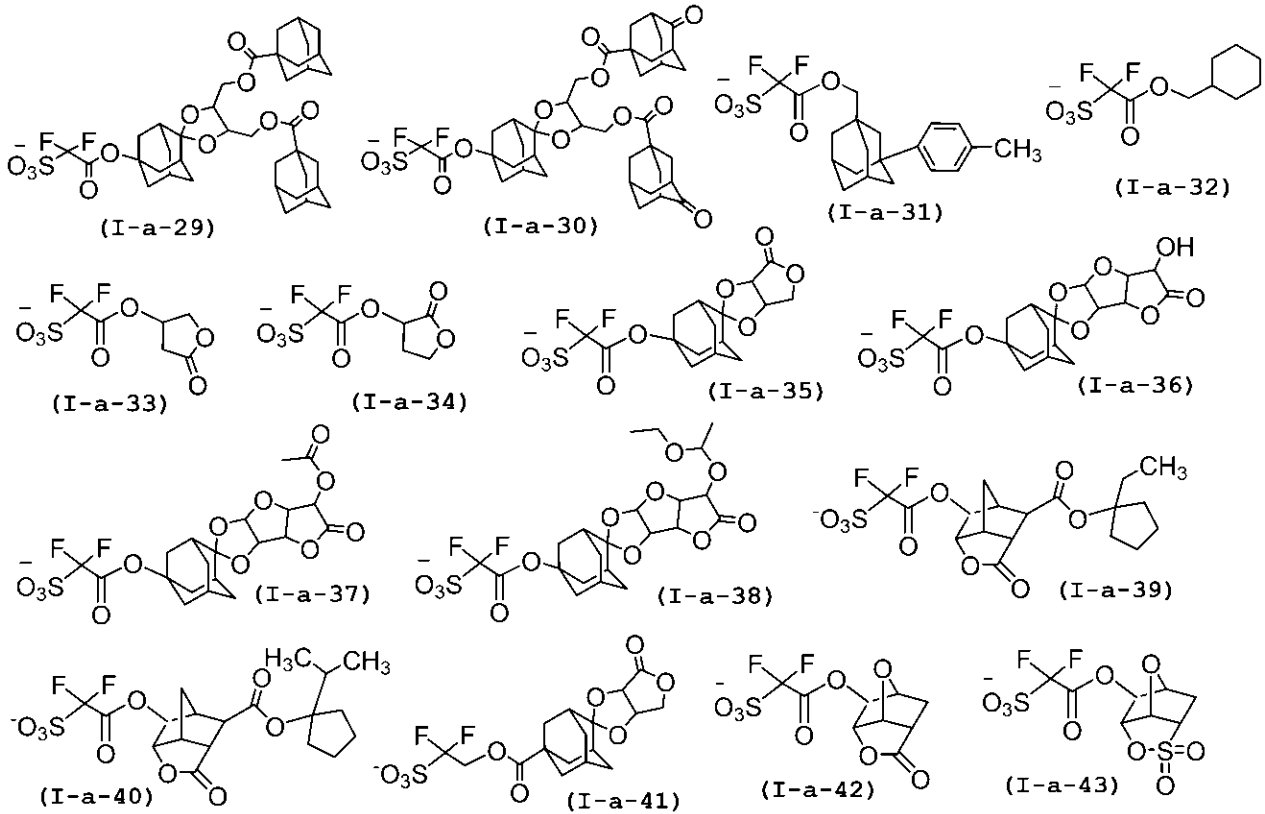
20

30

40

【0042】

50



10

20

【0043】

なかでも、式(I-a-1)~式(I-a-4)、式(I-a-7)~式(I-a-11)、式(I-a-14)~式(I-a-30)及び式(I-a-35)~式(I-a-41)のいずれかで表されるアニオンが好ましい。

【0044】

式(I-B)において、 R^{21} における環状炭化水素基を含む炭化水素基としては、単環式又は多環式の脂環式炭化水素基及び芳香族炭化水素基等の環状炭化水素基もしくはこれらを組み合わせた基、単環式又は多環式の脂環式炭化水素基及び芳香族炭化水素基等の環状炭化水素基と鎖式炭化水素基(アルキル基、アルケニル基、アルキニル基等)とを任意に組み合わせた基等が挙げられる。 R^{21} における環状炭化水素基の炭素数は、例えば、3~24が挙げられ、3~20が好ましく、3~18がより好ましく、3~16がさらに好ましく、5~16がさらにより好ましい。 R^{21} における環状炭化水素基を含む炭化水素基の合計炭素数は、例えば、3~48が挙げられ、3~40が好ましく、3~36がより好ましく、3~30がさらに好ましく、3~24がより一層好ましく、3~18がさらに一層好ましく、3~16がさらにより好ましい。

30

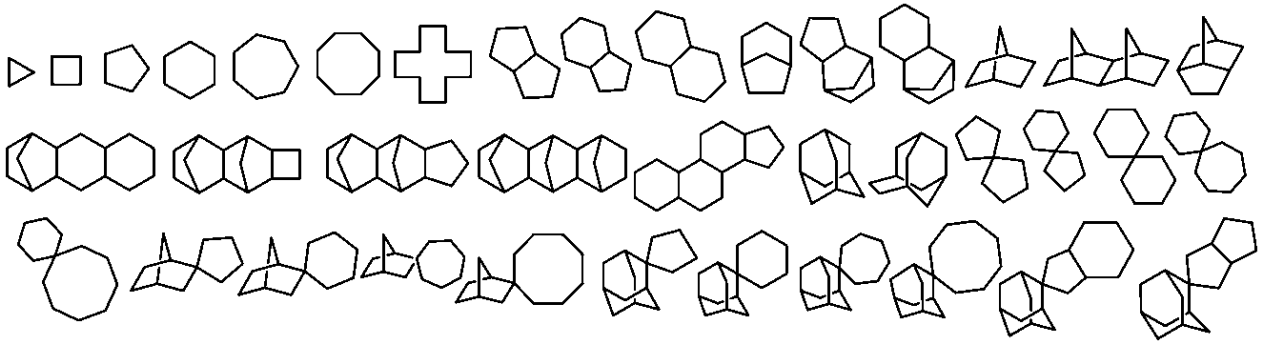
【0045】

脂環式炭化水素基としては、単環式、多環式及びスピロ環のいずれでもよく、飽和及び不飽和のいずれでもよい。脂環式炭化水素基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、シクロドデシル基等の単環式シクロアルキル基、デカヒドロナフチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等の多環式シクロアルキル基が挙げられる。

40

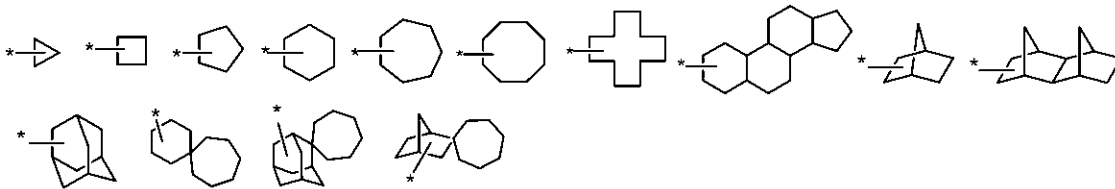
具体的に、脂環式炭化水素基としては、以下に表される基等が挙げられる。結合部位は任意の位置とすることができる。

50



10

より具体的に、脂環式炭化水素基としては、以下に表される基等が挙げられる。*は結合部位を表す。



20

脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは3～24であり、より好ましくは3～18であり、さらに好ましくは3～16であり、さらにより好ましくは5～16である。

芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、ピフェニル基、アントリル基、フェナントリル基、ピナフチル基等のアリール基等が挙げられる。芳香族炭化水素基の炭素数は、好ましくは6～24であり、より好ましくは6～18であり、さらに好ましくは6～14であり、さらにより好ましくは6～10である。

【0046】

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基等のアルキル基が挙げられる。

30

アルケニル基としては、エテニル基、プロベニル基、イソプロベニル基、ブテニル基、イソブテニル基、tert-ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、イソオクテニル基、ノネニル基が挙げられる。

アルキニル基としては、エチニル基、プロピニル基、イソプロピニル基、ブチニル基、イソブチニル基、tert-ブチニル基、ペンチニル基、ヘキシニル基、オクチニル基、ノニニル基等が挙げられる。

鎖式炭化水素基の炭素数は、好ましくは1～24であり、より好ましくは1～18であり、さらに好ましくは1～12であり、より一層好ましくは1～8であり、さらに一層好ましくは1～6であり、さらにより好ましくは1～4であり、さらにより一層好ましくは1～3である。

40

【0047】

組み合わせた基としては、

脂環式炭化水素基と芳香族炭化水素基とを組み合わせた基、脂環式炭化水素基と鎖式炭化水素基とを組み合わせた基、芳香族炭化水素基と鎖式炭化水素基とを組み合わせた基、脂環式炭化水素基と芳香族炭化水素基と鎖式炭化水素基とを組み合わせた基等が挙げられる。ここで、組み合わせた基に含まれる-CH₂-は、-O-、-S-、-CO-又は-SO₂-に置き換わってもよい。

なお、組み合わせにおいて、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、鎖状炭化水素基は、それぞれ2種以上を組み合わせてもよい。また、いずれの基が酸素原子に結合していてもよい。また、上述の基において価数の異なる基(アルカンジイル基、アルカントリイル

50

基、シクロアルカンジイル基、シクロアルカントリイル基等)が含まれていてもよい。

【0048】

組み合わせた基の具体例としては、

アダマンチルメチル基、アダマンチルエチル基、シクロヘキシルメチル基、シクロヘキシルエチル基等の、脂環式炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

メチルアダマンチル基、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基等の、鎖式炭化水素基 - 脂環式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

10

トリル基、キシリル基等の、鎖式炭化水素基 - 芳香族炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

メチルシクロヘキシルメチル基等の、鎖式炭化水素基 - 脂環式炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

ベンジル基、フェネチル基等の、芳香族炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

20

トリルメチル基等の、鎖式炭化水素基 - 芳香族炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

フェニルアダマンチル基等の、芳香族炭化水素基 - 脂環式炭化水素基 - * (該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

シクロヘキシルフェニル基、アダマンチルフェニル基等の、脂環式炭化水素基 - 芳香族炭化水素基 - * (該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

メチルシクロヘキシルフェニル基、ジメチルシクロヘキシルフェニル基等の、鎖式炭化水素基 - 脂環式炭化水素基 - 芳香族炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

30

メチルフェニルシクロヘキシル基、ジメチルフェニルシクロヘキシル基等の、鎖式炭化水素基 - 芳香族炭化水素基 - 脂環式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。)、

シクロヘキシルメチルフェニル基、シクロヘキシルエチルフェニル基等の、脂環式炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - 芳香族炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わって

40

いてもよい。)、

フェニルメチルシクロヘキシル基、フェニルエチルシクロヘキシル基等の、芳香族炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - 脂環式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わって

いてもよい。)、

シクロヘキシルフェニルメチル基、シクロヘキシルフェニルエチル基等の、脂環式炭化水素基 - 芳香族炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わって

いてもよい。)、

フェニルシクロヘキシルメチル基、フェニルシクロヘキシルエチル基等の、芳香族炭化

50

水素基 - 脂環式炭化水素基 - 鎖式炭化水素基 - * (該鎖式炭化水素基及び該脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、 - O - 、 - S - 、 - CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。) 等が挙げられる。ここで、* は酸素原子との結合部位を表す。

【 0 0 4 9 】

R²¹ で表される炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、 - O - 、 - S - 、 - CO - 又は - SO₂ - に置き換わっている場合、置き換わる前の炭素数を該炭化水素基の総炭素数とする。また、その数は、1 つでもよいし、2 以上でもよい。

炭化水素基に含まれる - CH₂ - が、 - O - 、 - S - 、 - CO - 又は - SO₂ - に置き換わった基としては、ヒドロキシ基 (メチル基中に含まれる - CH₂ - が、 - O - に置き換わった基)、チオール基 (メチル基中に含まれる - CH₂ - が、 - S - に置き換わった基)、カルボキシ基 (エチル基中に含まれる - CH₂ - CH₂ - が、 - O - CO - に置き換わった基)、アルコキシ基 (アルキル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - O - に置き換わった基)、アルキルチオ基 (アルキル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - S - に置き換わった基)、アルコキシカルボニル基 (アルキル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - CH₂ - が、 - O - CO - に置き換わった基)、アルキルカルボニル基 (アルキル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - CO - に置き換わった基)、アルキルスルホニル基 (アルキル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - SO₂ - に置き換わった基)、アルキルカルボニルオキシ基 (アルキル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - CH₂ - が、 - CO - O - に置き換わった基)、オキシ基 (メチレン基中に含まれる - CH₂ - が、 - O - に置き換わった基)、カルボニル基 (メチレン基中に含まれる - CH₂ - が、 - CO - に置き換わった基)、チオ基 (メチレン基中に含まれる - CH₂ - が、 - S - に置き換わった基)、スルホニル基 (メチレン基中に含まれる - CH₂ - が、 - SO₂ - に置き換わった基)、アルカンジイルオキシ基 (アルカンジイル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - O - に置き換わった基)、アルカンジイルオキシカルボニル基 (アルカンジイル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - CH₂ - が、 - O - CO - に置き換わった基)、アルカンジイルカルボニル基 (アルカンジイル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - CO - に置き換わった基)、アルカンジイルカルボニルオキシ基 (アルカンジイル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - CH₂ - が、 - CO - O - に置き換わった基)、アルカンジイルチオ基 (アルカンジイル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - S - に置き換わった基)、アルカンジイルスルホニル基 (アルカンジイル基中に含まれる任意の位置の - CH₂ - が、 - SO₂ - に置き換わった基)、シクロアルコキシ基、シクロアルキルアルコキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、芳香族炭化水素基 - カルボニルオキシ基、芳香族炭化水素基 - カルボニル基、芳香族炭化水素基 - オキシ基、これらの基のうち 2 種以上を組み合わせた基等が挙げられる。

アルコキシ基としては、炭素数 1 ~ 17 のアルコキシ基が挙げられ、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2 - エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基等が挙げられる。アルコキシ基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 11 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

アルキルチオ基としては、炭素数 1 ~ 17 のアルキルチオ基が挙げられ、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、2 - エチルヘキシルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、ウンデシルチオ基等が挙げられる。アルキルチオ基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 11 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

アルコキシカルボニル基、アルキルカルボニル基及びアルキルカルボニルオキシ基は、上述したアルキル基又はアルコキシ基にカルボニル基又はカルボニルオキシ基が結合した基を表す。

アルコキシカルボニル基としては、炭素数 2 ~ 17 のアルコキシカルボニル基が挙げら

10

20

30

40

50

れ、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基等が挙げられる。アルキルカルボニル基としては、炭素数 2 ~ 18 のアルキルカルボニル基が挙げられ、例えば、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。アルキルカルボニルオキシ基としては、炭素数 2 ~ 17 のアルキルカルボニルオキシ基が挙げられ、例えば、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基等が挙げられる。アルコキシカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 11 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 2 又は 3 である。アルキルカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 12 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 2 又は 3 である。アルキルカルボニルオキシ基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 11 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 2 又は 3 である。

アルキルスルホニル基としては、炭素数 1 ~ 17 のアルキルスルホニル基が挙げられ、例えば、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、ブチルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、ヘキシルスルホニル基、オクチルスルホニル基、2 - エチルヘキシルスルホニル基、ノニルスルホニル基、デシルスルホニル基、ウンデシルスルホニル基等が挙げられる。アルキルスルホニル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 11 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

アルカンジイルオキシ基としては、炭素数 1 ~ 17 のアルカンジイルオキシ基が挙げられ、例えば、メチレンオキシ基、エチレンオキシ基、プロパンジイルオキシ基、ブタンジイルオキシ基、ペンタンジイルオキシ基等が挙げられる。アルカンジイルオキシ基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 11 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

アルカンジイルオキシカルボニル基としては、炭素数 2 ~ 17 のアルカンジイルオキシカルボニル基が挙げられ、例えば、メチレンオキシカルボニル基、エチレンオキシカルボニル基、プロパンジイルオキシカルボニル基、ブタンジイルオキシカルボニル基等が挙げられる。アルカンジイルカルボニル基としては、炭素数 2 ~ 18 のアルカンジイルカルボニル基が挙げられ、例えば、メチレンカルボニル基、エチレンカルボニル基、プロパンジイルカルボニル基、ブタンジイルカルボニル基、ペンタンジイルカルボニル基等が挙げられる。アルカンジイルカルボニルオキシ基としては、炭素数 2 ~ 17 のアルカンジイルカルボニルオキシ基が挙げられ、例えば、メチレンカルボニルオキシ基、エチレンカルボニルオキシ基、プロパンジイルカルボニルオキシ基、ブタンジイルカルボニルオキシ基等が挙げられる。アルカンジイルオキシカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 11 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 2 又は 3 である。アルカンジイルカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 12 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 2 又は 3 である。アルカンジイルカルボニルオキシ基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 11 であり、より好ましくは 2 ~ 6 であり、さらに好ましくは 2 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 2 又は 3 である。

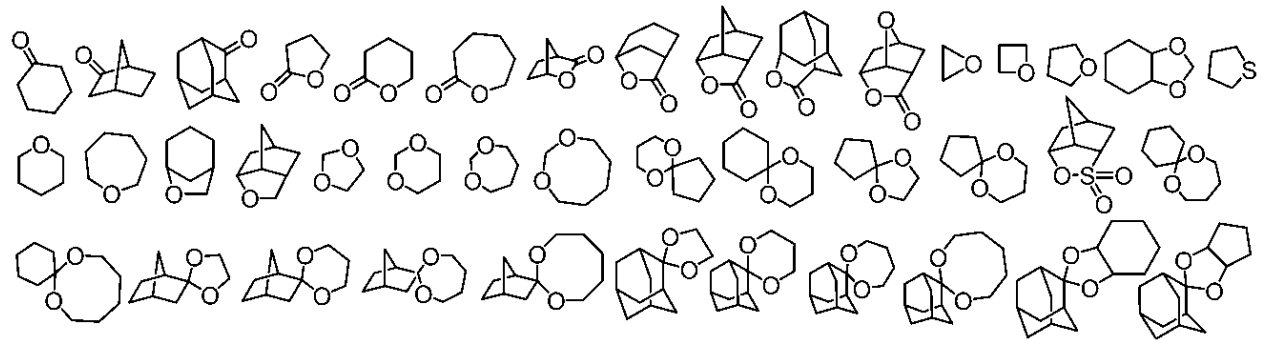
アルカンジイルチオ基としては、炭素数 1 ~ 17 のアルカンジイルチオ基が挙げられ、例えば、メチレンチオ基、エチレンチオ基、プロピレンチオ基等が挙げられる。アルカンジイルチオ基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 11 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

アルカンジイルスルホニル基としては、炭素数 1 ~ 17 のアルカンジイルスルホニル基が挙げられ、例えば、メチレンスルホニル基、エチレンスルホニル基、プロピレンスルホニル基等が挙げられる。アルカンジイルスルホニル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 11 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

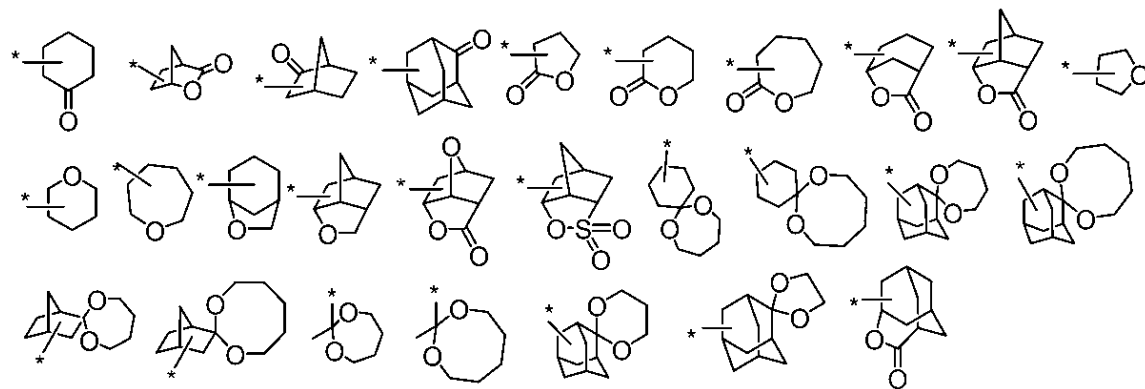
シクロアルコキシ基としては、炭素数 3 ~ 17 のシクロアルコキシ基が挙げられ、例えば、シクロヘキシルオキシ基等が挙げられる。シクロアルキルアルコキシ基としては、炭

素数 4 ~ 17 のシクロアルキルアルコキシ基が挙げられ、例えば、シクロヘキシルメトキシ基等が挙げられる。アルコキシカルボニルオキシ基としては、炭素数 2 ~ 16 のアルコキシカルボニルオキシ基が挙げられ、例えば、ブトキシカルボニルオキシ基等が挙げられる。芳香族炭化水素基 - カルボニルオキシ基としては、炭素数 7 ~ 17 の芳香族炭化水素基 - カルボニルオキシ基が挙げられ、例えば、ベンゾイルオキシ基等が挙げられる。芳香族炭化水素基 - カルボニル基としては、炭素数 7 ~ 18 の芳香族炭化水素基 - カルボニル基が挙げられ、例えば、ベンゾイル基等が挙げられる。芳香族炭化水素基 - オキシ基としては、炭素数 6 ~ 17 の芳香族炭化水素基 - オキシ基が挙げられ、例えば、フェニルオキシ基等が挙げられる。

また、脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - が、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - で置き換わった基としては、以下に表される基等が挙げられる。以下に表される基の - O - 又は - CO - は、- S - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。結合部位は任意の位置とすることができる。



より具体的に、脂環式炭化水素基に含まれる - CH₂ - が、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - で置き換わった基としては、以下に表される基等が挙げられる。* は結合部位を表す。



【0050】

環状炭化水素基が有していてもよい置換基としては、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数 1 ~ 12 のアルキル基 (該アルキル基に含まれる - CH₂ - は、- O -、- S -、- CO - 又は - SO₂ - に置き換わっていてもよい。) が挙げられる。環状炭化水素基が置換基を有する場合、置換基は、R²¹における環状炭化水素基を含む炭化水素基の合計炭素数に含まれない。

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

炭素数 1 ~ 12 のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、ノニル基等が挙げられる。アルキル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 10 であり、よ

10

20

30

40

50

り好ましくは 1 ~ 9 であり、さらに好ましくは 1 ~ 8 であり、より一層好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに一層好ましくは 1 ~ 4 であり、さらにより好ましくは 1 ~ 3 である。

置換基として、アルキル基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-CO- 又は -SO₂- に置き換わっている場合、置き換わる前の炭素数を該アルキル基の総炭素数とする。置き換わった基としては、ヒドロキシ基（メチル基中に含まれる -CH₂- が、-O- に置き換わった基）、カルボキシ基（エチル基中に含まれる -CH₂-CH₂- が、-O-CO- に置き換わった基）、アルコキシ基（アルキル基中に含まれる任意の位置の -CH₂- が、-O- に置き換わった基）、アルコキシカルボニル基（アルキル基中に含まれる任意の位置の -CH₂-CH₂- が、-O-CO- に置き換わった基）、アルキルカルボニル基（アルキル基中に含まれる任意の位置の -CH₂- が、-CO- に置き換わった基）、アルキルカルボニルオキシ基（アルキル基中に含まれる任意の位置の -CH₂-CH₂- が、-CO-O- に置き換わった基）、これらの基のうち 2 種以上を組み合わせた基等が挙げられる。

10

アルコキシ基としては、炭素数 1 ~ 11 のアルコキシ基が挙げられ。例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基等が挙げられる。アルコキシ基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 6 であり、より好ましくは 1 ~ 4 であり、さらに好ましくは 1 ~ 3 である。

アルコキシカルボニル基、アルキルカルボニル基及びアルキルカルボニルオキシ基は、上述したアルキル基又はアルコキシ基にカルボニル基又はカルボニルオキシ基が結合した基を表す。

20

アルコキシカルボニル基としては、炭素数 2 ~ 11 のアルコキシカルボニル基が挙げられ、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基等が挙げられ、アルキルカルボニル基としては、炭素数 2 ~ 12 のアルキルカルボニル基が挙げられ、例えば、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられ、アルキルカルボニルオキシ基としては、炭素数 2 ~ 11 のアルキルカルボニルオキシ基が挙げられ、例えば、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基等が挙げられる。アルコキシカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 6 であり、より好ましくは 2 ~ 4 であり、さらに好ましくは 2 又は 3 である。アルキルカルボニル基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 6 であり、より好ましくは 2 ~ 4 であり、さらに好ましくは 2 又は 3 である。アルキルカルボニルオキシ基の炭素数は、好ましくは 2 ~ 6 であり、より好ましくは 2 ~ 4 であり、さらに好ましくは 2 又は 3 である。

30

環状炭化水素基は、1 つの置換基又は複数の置換基を有していてもよい。

環状炭化水素基が有していてもよい置換基としては、ハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基（該アルキル基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-CO- 又は -SO₂- に置き換わっていてもよい。）が好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基（該アルキル基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-CO- 又は -SO₂- に置き換わっていてもよい。）がより好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 3 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基がさらに好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基がより一層好ましい。

40

【0051】

環状炭化水素基（該環状炭化水素基は置換基を有してもよく、該環状炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。）は、

炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基（該脂環式炭化水素基は、置換基を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。）又は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基（該芳香族炭化水素基は、置換基を有してもよい。）であることが好ましく、

炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基（該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル

50

基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)、又は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基 (該芳香族炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよい。)) であることがより好ましく、

炭素数 5 ~ 16 の脂環式炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)) であることがさらに好ましい。

【0052】

R²¹ で表される環状炭化水素基を含む炭素数 3 ~ 48 の炭化水素基 (該環状炭化水素基は置換基を有してもよく、該炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)) としては、

好ましくは、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を含む炭素数 3 ~ 48 の炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、置換基を有してもよく、該炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)、又は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を含む炭素数 6 ~ 48 の炭化水素基 (該芳香族炭化水素基は、置換基を有してもよく、該炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)) であり、

より好ましくは、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を含む炭素数 3 ~ 48 の炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)、又は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を含む炭素数 6 ~ 48 の炭化水素基 (該芳香族炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)) であり、

さらに好ましくは、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基と炭素数 1 ~ 6 の鎖式炭化水素基とを組み合わせた基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該組み合わせた基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基 (該芳香族炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよい。)、又は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基と炭素数 1 ~ 6 の鎖式炭化水素基とを組み合わせた基 (該芳香族炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該組み合わせた基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)) であり、

さらにより好ましくは、炭素数 5 ~ 16 の脂環式炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)、又は、炭素数 5 ~ 16 の脂環式炭化水素基と炭素数 1 ~ 4 の鎖式炭化水素基とを組み合わせた基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該組み合わせた基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。)) である。

また、R²¹ で表される環状炭化水素基を含む炭素数 3 ~ 48 の炭化水素基 (該環状炭

10

20

30

40

50

化水素基は置換基を有してもよく、該炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。) としては、

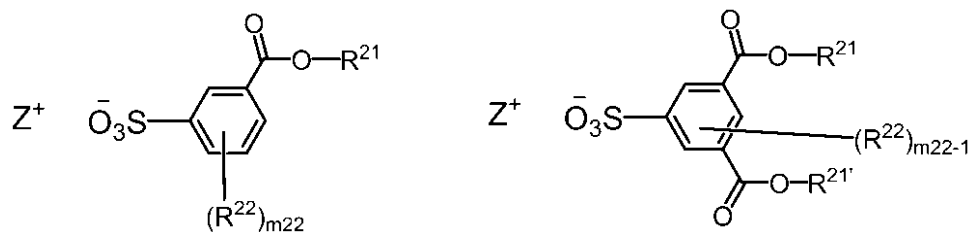
W²¹ - L²¹ - * (W²¹ は、置換基を有してもよい炭素数 3 ~ 18 の環状炭化水素基を表し、該環状炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。L²¹ は、単結合又は炭素数 1 ~ 6 の鎖式炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。* は、* は酸素原子との結合部位を表す。) であることも好ましい。

W²¹ の環状炭化水素基、W²¹ が有してもよい置換基、L²¹ の鎖式炭化水素基としては、上述した基と同様のものが挙げられる。

W²¹ は、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、置換基を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。) 、又は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基 (該芳香族炭化水素基は、置換基を有してもよい。) であることが好ましく、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。) 、又は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基 (該芳香族炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよい。) であることがより好ましく、炭素数 5 ~ 16 の脂環式炭化水素基 (該脂環式炭化水素基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ヒドロキシ基、ヨウ素原子及びフッ素原子からなる群より選ばれる 1 以上を有してもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-、-SO₂- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。) であることがさらに好ましい。

L²¹ は、単結合又は炭素数 1 ~ 6 の鎖式炭化水素基 (該鎖式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。) であることが好ましく、単結合又は炭素数 1 ~ 4 の鎖式炭化水素基 (該鎖式炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。) であることがより好ましく、単結合又は炭素数 1 ~ 3 の鎖式炭化水素基であることがさらに好ましい。

m₂₁ は、1 ~ 5 のいずれかの整数であり、1 ~ 4 のいずれかの整数が好ましく、1 ~ 3 のいずれかの整数がより好ましく、1 又は 2 がさらに好ましく、2 がさらにより好ましい。m₂₁ が 1 又は 2 である場合、SO₃⁻ に対して、m 置換である下記の構造であることが好ましい。



上記式において、R²¹ は、上述した R²¹ と同じ定義であり、R²¹ と同じであってもよいし異なってもよい。

【0053】

R²² の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等のアルキル基が挙げられる。アルキル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 4 であり、より好ましくは 1 ~ 3 である。

R²² のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

10

20

30

40

50

$R^{2,2}$ は、それぞれ独立に、ハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基（該アルキル基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- で置き換わっていてもよい。）であることが好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子又は炭素数 1 ~ 3 のアルキル基（該アルキル基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- で置き換わっていてもよい。）であることがより好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、ヒドロキシ基、メトキシ基又はメチル基であることがさらに好ましい。

$m_{2,2}$ は、0 ~ 4 のいずれかの整数であり、0 ~ 3 のいずれかの整数であることが好ましく、0 ~ 2 のいずれかの整数であることがより好ましい。一実施形態では、 $m_{2,2}$ は 0 であるものが好ましい。また、別の実施形態では、 $m_{2,2}$ が 1 又は 2 であるものが好ましい。 $m_{2,2}$ が 1 である場合、 $R^{2,2}$ がハロゲン原子であることが好ましく、 $R^{2,2}$ がフッ素原子又ヨウ素原子であることがより好ましい。 $m_{2,2}$ が 2 である場合、 $R^{2,2}$ の一方がハロゲン原子であり、他方がハロゲン原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基であることが好ましく、 $R^{2,2}$ の一方がフッ素原子又ヨウ素原子であり、他方がフッ素原子、ヨウ素原子又は炭素数 1 ~ 3 のアルキル基であることがより好ましい。

10

【0054】

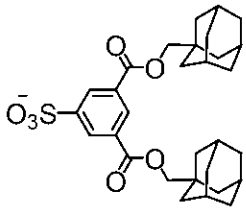
アニオン（I - B）としては、例えば、以下のアニオンが挙げられる。なかでも、式（I - B - 1）~ 式（I - B - 11）、式（I - B - 16）~ 式（I - B - 20）で表されるアニオンが好ましい。

20

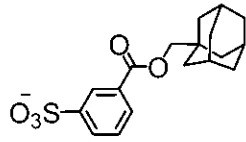
30

40

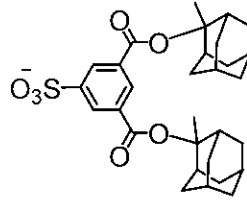
50



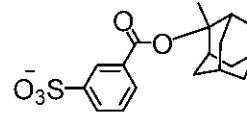
(I-B-1)



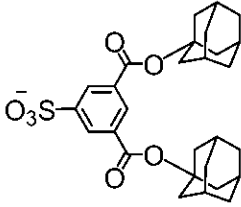
(I-B-2)



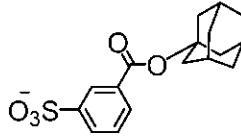
(I-B-3)



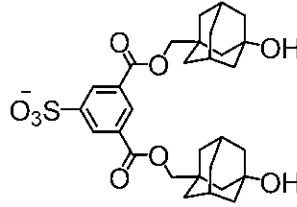
(I-B-4)



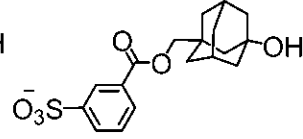
(I-B-5)



(I-B-6)

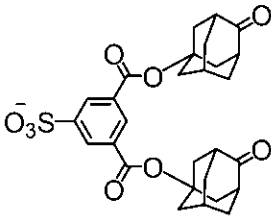


(I-B-7)

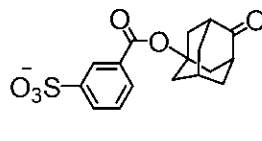


(I-B-8)

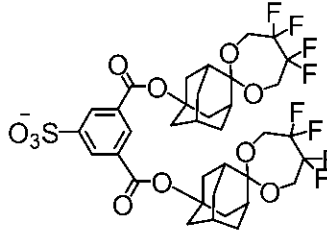
10



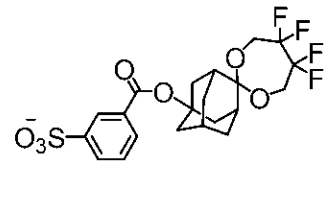
(I-B-9)



(I-B-10)

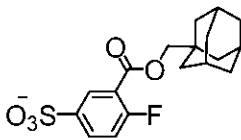


(I-B-11)

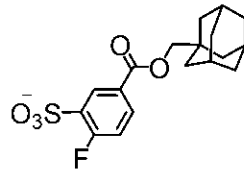


(I-B-12)

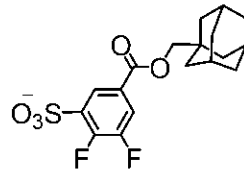
20



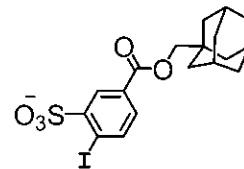
(I-B-13)



(I-B-14)

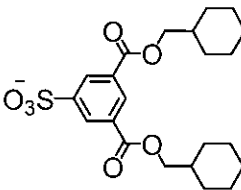


(I-B-15)

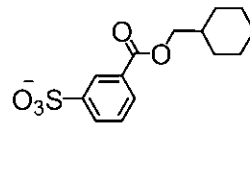


(I-B-16)

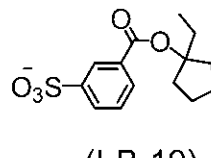
30



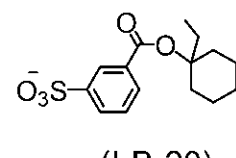
(I-B-17)



(I-B-18)



(I-B-19)

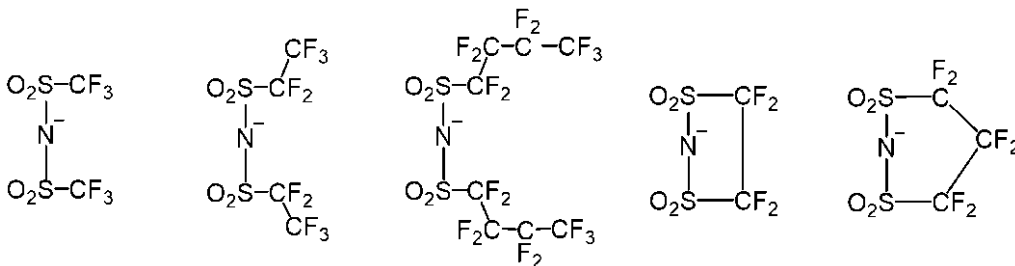


(I-B-20)

【 0 0 5 5 】

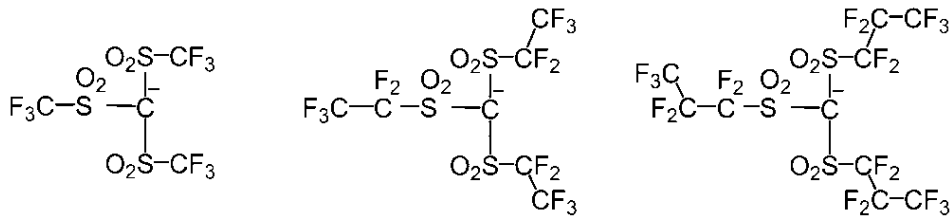
A I' で表されるスルホニルイミドアニオンとしては、以下のものが挙げられる。

40

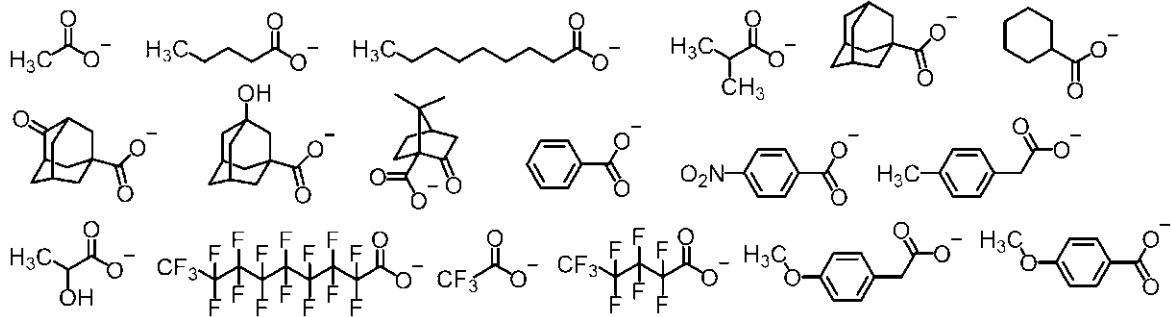


スルホニルメチドアニオンとしては、以下のものが挙げられる。

50



カルボン酸アニオンとしては、以下のものが挙げられる。



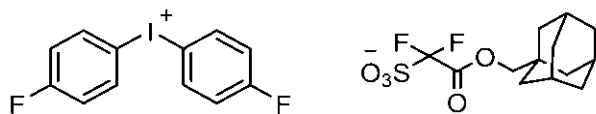
10

【 0 0 5 6 】

塩 (I) の具体例として、上記したカチオンとアニオンとを任意に組み合わせた塩が挙げられる。塩 (I) の具体例を下記表に示す。

20

下記表において、各符号は、上述のアニオンやカチオンを表す構造に付した符号を表し、「 ~ 」は、塩 (I) とアニオン (I) 又はカチオン (I) とのそれぞれが対応することを示す。たとえば、塩 (I - 1) は、式 (I - a - 1) で示されるアニオンと式 (I - c - 1) で示されるカチオンとからなる塩、塩 (I - 2) は、式 (I - a - 2) で示されるアニオンと式 (I - c - 1) で示されるカチオンとからなる塩、塩 (I - 3 9) は、式 (I - a - 1) で示されるアニオンと式 (I - c - 2) で示されるカチオンとからなる塩を示す。



(I-1)

30

40

50

【表 1】

塩 (I)	アニオン (I)	カチオン (I)
(I-1) ~ (I-38)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-1)
(I-39) ~ (I-76)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-2)
(I-77) ~ (I-114)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-3)
(I-115) ~ (I-152)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-4)
(I-153) ~ (I-190)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-5)
(I-191) ~ (I-228)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-6)
(I-229) ~ (I-266)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-7)
(I-267) ~ (I-304)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-8)
(I-305) ~ (I-342)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-9)
(I-343) ~ (I-380)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-10)
(I-381) ~ (I-418)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-11)
(I-419) ~ (I-456)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-12)
(I-457) ~ (I-494)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-13)
(I-495) ~ (I-532)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-14)
(I-533) ~ (I-570)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-15)
(I-571) ~ (I-608)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-16)
(I-609) ~ (I-646)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-17)
(I-647) ~ (I-684)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-18)
(I-685) ~ (I-722)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-19)
(I-723) ~ (I-760)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-20)
(I-761) ~ (I-798)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-21)
(I-799) ~ (I-836)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-22)
(I-837) ~ (I-874)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-23)
(I-875) ~ (I-912)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-24)
(I-913) ~ (I-950)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-25)
(I-951) ~ (I-988)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-26)
(I-989) ~ (I-1026)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-27)
(I-1027) ~ (I-1064)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-28)
(I-1065) ~ (I-1102)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-29)
(I-1103) ~ (I-1140)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-30)
(I-1141) ~ (I-1178)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-31)
(I-1179) ~ (I-1216)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-32)
(I-1217) ~ (I-1254)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-33)
(I-1255) ~ (I-1292)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-34)
(I-1293) ~ (I-1330)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-35)
(I-1331) ~ (I-1368)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-36)
(I-1369) ~ (I-1406)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-37)
(I-1407) ~ (I-1444)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-38)
(I-1445) ~ (I-1482)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-39)
(I-1483) ~ (I-1520)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-40)

10

20

30

40

50

(I-1521) ~ (I-1558)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-41)
(I-1559) ~ (I-1596)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-42)
(I-1597) ~ (I-1634)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-43)
(I-1635) ~ (I-1672)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-44)
(I-1673) ~ (I-1710)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-45)
(I-1711) ~ (I-1748)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-46)
(I-1749) ~ (I-1786)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-47)
(I-1787) ~ (I-1824)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-48)
(I-1825) ~ (I-1862)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-49)
(I-1863) ~ (I-1900)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-50)
(I-1901) ~ (I-1938)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-51)
(I-1939) ~ (I-1976)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-52)
(I-1977) ~ (I-2014)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-53)
(I-2015) ~ (I-2052)	(I-a-1) ~ (I-a-38)	(I-c-54)
(I-2053) ~ (I-2106)	(I-a-39)	(I-c-1) ~ (I-c-54)
(I-2107) ~ (I-2160)	(I-a-40)	(I-c-1) ~ (I-c-54)
(I-2161) ~ (I-2163)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-1)
(I-2164) ~ (I-2166)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-2)
(I-2167) ~ (I-2169)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-3)
(I-2170) ~ (I-2172)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-4)
(I-2173) ~ (I-2175)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-5)
(I-2176) ~ (I-2178)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-6)
(I-2179) ~ (I-2181)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-7)
(I-2182) ~ (I-2184)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-8)
(I-2185) ~ (I-2187)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-9)
(I-2188) ~ (I-2190)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-10)
(I-2191) ~ (I-2193)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-11)
(I-2194) ~ (I-2196)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-12)
(I-2197) ~ (I-2199)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-13)
(I-2200) ~ (I-2202)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-14)
(I-2203) ~ (I-2205)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-15)
(I-2206) ~ (I-2208)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-16)
(I-2209) ~ (I-2211)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-17)
(I-2212) ~ (I-2214)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-18)
(I-2215) ~ (I-2217)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-19)
(I-2218) ~ (I-2220)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-20)
(I-2221) ~ (I-2223)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-21)
(I-2224) ~ (I-2226)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-22)
(I-2227) ~ (I-2229)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-23)
(I-2230) ~ (I-2232)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-24)
(I-2233) ~ (I-2235)	(I-a-41) ~ (I-a-43)	(I-c-25)

10

20

30

40

50

(I-2236)～(I-2238)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-26)
(I-2239)～(I-2241)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-27)
(I-2242)～(I-2244)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-28)
(I-2245)～(I-2247)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-29)
(I-2248)～(I-2250)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-30)
(I-2251)～(I-2253)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-31)
(I-2254)～(I-2256)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-32)
(I-2257)～(I-2259)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-33)
(I-2260)～(I-2262)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-34)
(I-2263)～(I-2265)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-35)
(I-2266)～(I-2268)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-36)
(I-2269)～(I-2271)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-37)
(I-2272)～(I-2274)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-38)
(I-2275)～(I-2277)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-39)
(I-2278)～(I-2280)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-40)
(I-2281)～(I-2283)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-41)
(I-2284)～(I-2286)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-42)
(I-2287)～(I-2289)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-43)
(I-2290)～(I-2292)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-44)
(I-2293)～(I-2295)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-45)
(I-2296)～(I-2298)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-46)
(I-2299)～(I-2301)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-47)
(I-2302)～(I-2304)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-48)
(I-2305)～(I-2307)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-49)
(I-2308)～(I-2310)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-50)
(I-2311)～(I-2313)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-51)
(I-2314)～(I-2316)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-52)
(I-2317)～(I-2319)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-53)
(I-2320)～(I-2322)	(I-a-41)～(I-a-43)	(I-c-54)

10

20

30

【 0 0 5 7 】

中でも、塩(I)は、式(I-a-1)～式(I-a-4)、式(I-a-7)～式(I-a-11)、式(I-a-14)～式(I-a-30)及び式(I-a-35)～式(I-a-41)のいずれかで表されるアニオンと式(I-c-1)～式(I-c-54)のいずれかで表されるカチオンとを組み合わせた塩が好ましく、具体的には、塩(I-1)～塩(I-4)、塩(I-7)～塩(I-11)、塩(I-14)～塩(I-30)、塩(I-35)～塩(I-38)、塩(I-39)～塩(I-42)、塩(I-45)～塩(I-49)、塩(I-52)～塩(I-68)、塩(I-73)～塩(I-76)、塩(I-77)～塩(I-80)、塩(I-83)～塩(I-87)、塩(I-90)～塩(I-106)、塩(I-111)～塩(I-114)、塩(I-115)～塩(I-118)、塩(I-121)～塩(I-125)、塩(I-128)～塩(I-144)、塩(I-149)～塩(I-152)、塩(I-153)～塩(I-156)、塩(I-159)～塩(I-163)、塩(I-166)～塩(I-182)、塩(I-187)～塩(I-190)、塩(I-191)～塩(I-194)、塩(I-197)～塩(I-201)、塩(I-204)～塩(I-220)、塩(I-225)～塩(I-228)、塩(I-229)～塩(I-232)、塩(I-235)～塩(I-239)、

40

50

塩 (I - 2 4 2) ~ 塩 (I - 2 5 8)、塩 (I - 2 6 3) ~ 塩 (I - 2 6 6)、塩 (I -
 2 6 7) ~ 塩 (I - 2 7 0)、塩 (I - 2 7 3) ~ 塩 (I - 2 7 7)、塩 (I - 2 8 0)
 ~ 塩 (I - 2 9 6)、塩 (I - 3 0 1) ~ 塩 (I - 3 0 4)、塩 (I - 3 0 5) ~ 塩 (I
 - 3 0 8)、塩 (I - 3 1 1) ~ 塩 (I - 3 1 5)、塩 (I - 3 1 8) ~ 塩 (I - 3 3 4
)、塩 (I - 3 3 9) ~ 塩 (I - 3 4 2)、塩 (I - 3 4 3) ~ 塩 (I - 3 4 6)、塩 (I
 - 3 4 9) ~ 塩 (I - 3 5 3)、塩 (I - 3 5 6) ~ 塩 (I - 3 7 2)、塩 (I - 3 7
 7) ~ 塩 (I - 3 8 0)、塩 (I - 3 8 1) ~ 塩 (I - 3 8 4)、塩 (I - 3 8 7) ~ 塩
 (I - 3 9 1)、塩 (I - 3 9 4) ~ 塩 (I - 4 1 0)、塩 (I - 4 1 5) ~ 塩 (I - 4
 1 8)、塩 (I - 4 1 9) ~ 塩 (I - 4 2 2)、塩 (I - 4 2 5) ~ 塩 (I - 4 2 9)、
 塩 (I - 4 3 2) ~ 塩 (I - 4 4 8)、塩 (I - 4 5 3) ~ 塩 (I - 4 5 6)、塩 (I - 10
 4 5 7) ~ 塩 (I - 4 6 0)、塩 (I - 4 6 3) ~ 塩 (I - 4 6 7)、塩 (I - 4 7 0)
 ~ 塩 (I - 4 8 6)、塩 (I - 4 9 1) ~ 塩 (I - 4 9 4)、塩 (I - 4 9 5) ~ 塩 (I
 - 4 9 8)、塩 (I - 5 0 1) ~ 塩 (I - 5 0 5)、塩 (I - 5 0 8) ~ 塩 (I - 5 2 4
)、塩 (I - 5 2 9) ~ 塩 (I - 5 3 2)、塩 (I - 5 3 3) ~ 塩 (I - 5 3 6)、塩 (I
 - 5 3 9) ~ 塩 (I - 5 4 3)、塩 (I - 5 4 6) ~ 塩 (I - 5 6 2)、塩 (I - 5 6
 7) ~ 塩 (I - 5 7 0)、塩 (I - 5 7 1) ~ 塩 (I - 5 7 4)、塩 (I - 5 7 7) ~ 塩
 (I - 5 8 1)、塩 (I - 5 8 4) ~ 塩 (I - 6 0 0)、塩 (I - 6 0 5) ~ 塩 (I - 6
 0 8)、塩 (I - 6 0 9) ~ 塩 (I - 6 1 2)、塩 (I - 6 1 5) ~ 塩 (I - 6 1 9)、
 塩 (I - 6 2 2) ~ 塩 (I - 6 3 8)、塩 (I - 6 4 3) ~ 塩 (I - 6 4 6)、塩 (I -
 6 4 7) ~ 塩 (I - 6 5 0)、塩 (I - 6 5 3) ~ 塩 (I - 6 5 7)、塩 (I - 6 6 0) 20
 ~ 塩 (I - 6 7 6)、塩 (I - 6 8 1) ~ 塩 (I - 6 8 4)、塩 (I - 6 8 5) ~ 塩 (I
 - 6 8 8)、塩 (I - 6 9 1) ~ 塩 (I - 6 9 5)、塩 (I - 6 9 8) ~ 塩 (I - 7 1 4
)、塩 (I - 7 1 9) ~ 塩 (I - 7 2 2)、塩 (I - 7 2 3) ~ 塩 (I - 7 2 6)、塩 (I
 - 7 2 9) ~ 塩 (I - 7 3 3)、塩 (I - 7 3 6) ~ 塩 (I - 7 5 2)、塩 (I - 7 5
 7) ~ 塩 (I - 7 6 0)、塩 (I - 7 6 1) ~ 塩 (I - 7 6 4)、塩 (I - 7 6 7) ~ 塩
 (I - 7 7 1)、塩 (I - 7 7 4) ~ 塩 (I - 7 9 0)、塩 (I - 7 9 5) ~ 塩 (I - 7
 9 8)、塩 (I - 7 9 9) ~ 塩 (I - 8 0 2)、塩 (I - 8 0 5) ~ 塩 (I - 8 0 9)、
 塩 (I - 8 1 2) ~ 塩 (I - 8 2 8)、塩 (I - 8 3 3) ~ 塩 (I - 8 3 6)、塩 (I -
 8 3 7) ~ 塩 (I - 8 4 0)、塩 (I - 8 4 3) ~ 塩 (I - 8 4 7)、塩 (I - 8 5 0)
 ~ 塩 (I - 8 6 6)、塩 (I - 8 7 1) ~ 塩 (I - 8 7 4)、塩 (I - 8 7 5) ~ 塩 (I 30
 - 8 7 8)、塩 (I - 8 8 1) ~ 塩 (I - 8 8 5)、塩 (I - 8 8 8) ~ 塩 (I - 9 0 4
)、塩 (I - 9 0 9) ~ 塩 (I - 9 1 2)、塩 (I - 9 1 3) ~ 塩 (I - 9 1 6)、塩 (I
 - 9 1 9) ~ 塩 (I - 9 2 3)、塩 (I - 9 2 6) ~ 塩 (I - 9 4 2)、塩 (I - 9 4
 7) ~ 塩 (I - 9 5 0)、塩 (I - 9 5 1) ~ 塩 (I - 9 5 4)、塩 (I - 9 5 7) ~ 塩
 (I - 9 6 1)、塩 (I - 9 6 4) ~ 塩 (I - 9 8 0)、塩 (I - 9 8 5) ~ 塩 (I - 9
 8 8)、塩 (I - 9 8 9) ~ 塩 (I - 9 9 2)、塩 (I - 9 9 5) ~ 塩 (I - 9 9 9)、
 塩 (I - 1 0 0 2) ~ 塩 (I - 1 0 1 8)、塩 (I - 1 0 2 3) ~ 塩 (I - 1 0 2 6)、
 塩 (I - 1 0 2 7) ~ 塩 (I - 1 0 3 0)、塩 (I - 1 0 3 3) ~ 塩 (I - 1 0 3 7)、
 塩 (I - 1 0 4 0) ~ 塩 (I - 1 0 5 6)、塩 (I - 1 0 6 1) ~ 塩 (I - 1 0 6 4)、
 塩 (I - 1 0 6 5) ~ 塩 (I - 1 0 6 8)、塩 (I - 1 0 7 1) ~ 塩 (I - 1 0 7 5)、 40
 塩 (I - 1 0 7 8) ~ 塩 (I - 1 0 9 4)、塩 (I - 1 0 9 9) ~ 塩 (I - 1 1 0 2)、
 塩 (I - 1 1 0 3) ~ 塩 (I - 1 1 0 6)、塩 (I - 1 1 0 9) ~ 塩 (I - 1 1 1 3)、
 塩 (I - 1 1 1 6) ~ 塩 (I - 1 1 3 2)、塩 (I - 1 1 3 7) ~ 塩 (I - 1 1 4 0)、
 塩 (I - 1 1 4 1) ~ 塩 (I - 1 1 4 4)、塩 (I - 1 1 4 7) ~ 塩 (I - 1 1 5 1)、
 塩 (I - 1 1 5 4) ~ 塩 (I - 1 1 7 0)、塩 (I - 1 1 7 5) ~ 塩 (I - 1 1 7 8)、
 塩 (I - 1 1 7 9) ~ 塩 (I - 1 1 8 2)、塩 (I - 1 1 8 5) ~ 塩 (I - 1 1 8 9)、
 塩 (I - 1 1 9 2) ~ 塩 (I - 1 2 0 8)、塩 (I - 1 2 1 3) ~ 塩 (I - 1 2 1 6)、
 塩 (I - 1 2 1 7) ~ 塩 (I - 1 2 2 0)、塩 (I - 1 2 2 3) ~ 塩 (I - 1 2 2 7)、
 塩 (I - 1 2 3 0) ~ 塩 (I - 1 2 4 6)、塩 (I - 1 2 5 1) ~ 塩 (I - 1 2 5 4)、
 塩 (I - 1 2 5 5) ~ 塩 (I - 1 2 5 8)、塩 (I - 1 2 6 1) ~ 塩 (I - 1 2 6 5)、 50

塩 (I - 1 2 6 8) ~ 塩 (I - 1 2 8 4) 、 塩 (I - 1 2 8 9) ~ 塩 (I - 1 2 9 2) 、
 塩 (I - 1 2 9 3) ~ 塩 (I - 1 2 9 6) 、 塩 (I - 1 2 9 9) ~ 塩 (I - 1 3 0 3) 、
 塩 (I - 1 3 0 6) ~ 塩 (I - 1 3 2 2) 、 塩 (I - 1 3 2 7) ~ 塩 (I - 1 3 3 0) 、
 塩 (I - 1 3 3 1) ~ 塩 (I - 1 3 3 4) 、 塩 (I - 1 3 3 7) ~ 塩 (I - 1 3 4 1) 、
 塩 (I - 1 3 4 4) ~ 塩 (I - 1 3 6 0) 、 塩 (I - 1 3 6 5) ~ 塩 (I - 1 3 6 8) 、
 塩 (I - 1 3 6 9) ~ 塩 (I - 1 3 7 2) 、 塩 (I - 1 3 7 5) ~ 塩 (I - 1 3 7 9) 、
 塩 (I - 1 3 8 2) ~ 塩 (I - 1 3 9 8) 、 塩 (I - 1 4 0 3) ~ 塩 (I - 1 4 0 6) 、
 塩 (I - 1 4 0 7) ~ 塩 (I - 1 4 1 0) 、 塩 (I - 1 4 1 3) ~ 塩 (I - 1 4 1 7) 、
 塩 (I - 1 4 2 0) ~ 塩 (I - 1 4 3 6) 、 塩 (I - 1 4 4 1) ~ 塩 (I - 1 4 4 4) 、
 塩 (I - 1 4 4 5) ~ 塩 (I - 1 4 4 8) 、 塩 (I - 1 4 5 1) ~ 塩 (I - 1 4 5 5) 、 10
 塩 (I - 1 4 5 8) ~ 塩 (I - 1 4 7 4) 、 塩 (I - 1 4 7 9) ~ 塩 (I - 1 4 8 2) 、
 塩 (I - 1 4 8 3) ~ 塩 (I - 1 4 8 6) 、 塩 (I - 1 4 8 9) ~ 塩 (I - 1 4 9 3) 、
 塩 (I - 1 4 9 6) ~ 塩 (I - 1 5 1 2) 、 塩 (I - 1 5 1 7) ~ 塩 (I - 1 5 2 0) 、
 塩 (I - 1 5 2 1) ~ 塩 (I - 1 5 2 4) 、 塩 (I - 1 5 2 7) ~ 塩 (I - 1 5 3 1) 、
 塩 (I - 1 5 3 4) ~ 塩 (I - 1 5 5 0) 、 塩 (I - 1 5 5 5) ~ 塩 (I - 1 5 5 8) 、
 塩 (I - 1 5 5 9) ~ 塩 (I - 1 5 6 2) 、 塩 (I - 1 5 6 5) ~ 塩 (I - 1 5 6 9) 、
 塩 (I - 1 5 7 2) ~ 塩 (I - 1 5 8 8) 、 塩 (I - 1 5 9 3) ~ 塩 (I - 1 5 9 6) 、
 塩 (I - 1 5 9 7) ~ 塩 (I - 1 6 0 0) 、 塩 (I - 1 6 0 3) ~ 塩 (I - 1 6 0 7) 、
 塩 (I - 1 6 1 0) ~ 塩 (I - 1 6 2 6) 、 塩 (I - 1 6 3 1) ~ 塩 (I - 1 6 3 4) 、
 塩 (I - 1 6 3 5) ~ 塩 (I - 1 6 3 8) 、 塩 (I - 1 6 4 1) ~ 塩 (I - 1 6 4 5) 、 20
 塩 (I - 1 6 4 8) ~ 塩 (I - 1 6 6 4) 、 塩 (I - 1 6 6 9) ~ 塩 (I - 1 6 7 2) 、
 塩 (I - 1 6 7 3) ~ 塩 (I - 1 6 7 6) 、 塩 (I - 1 6 7 9) ~ 塩 (I - 1 6 8 3) 、
 塩 (I - 1 6 8 6) ~ 塩 (I - 1 7 0 2) 、 塩 (I - 1 7 0 7) ~ 塩 (I - 1 7 1 0) 、
 塩 (I - 1 7 1 1) ~ 塩 (I - 1 7 1 4) 、 塩 (I - 1 7 1 7) ~ 塩 (I - 1 7 2 1) 、
 塩 (I - 1 7 2 4) ~ 塩 (I - 1 7 4 0) 、 塩 (I - 1 7 4 5) ~ 塩 (I - 1 7 4 8) 、
 塩 (I - 1 7 4 9) ~ 塩 (I - 1 7 5 2) 、 塩 (I - 1 7 5 5) ~ 塩 (I - 1 7 5 9) 、
 塩 (I - 1 7 6 2) ~ 塩 (I - 1 7 7 8) 、 塩 (I - 1 7 8 3) ~ 塩 (I - 1 7 8 6) 、
 塩 (I - 1 7 8 7) ~ 塩 (I - 1 7 9 0) 、 塩 (I - 1 7 9 3) ~ 塩 (I - 1 7 9 7) 、
 塩 (I - 1 8 0 0) ~ 塩 (I - 1 8 1 6) 、 塩 (I - 1 8 2 1) ~ 塩 (I - 1 8 2 4) 、
 塩 (I - 1 8 2 5) ~ 塩 (I - 1 8 2 8) 、 塩 (I - 1 8 3 1) ~ 塩 (I - 1 8 3 5) 、 30
 塩 (I - 1 8 3 8) ~ 塩 (I - 1 8 5 4) 、 塩 (I - 1 8 5 9) ~ 塩 (I - 1 8 6 2) 、
 塩 (I - 1 8 6 3) ~ 塩 (I - 1 8 6 6) 、 塩 (I - 1 8 6 9) ~ 塩 (I - 1 8 7 3) 、
 塩 (I - 1 8 7 6) ~ 塩 (I - 1 8 9 2) 、 塩 (I - 1 8 9 7) ~ 塩 (I - 1 9 0 0) 、
 塩 (I - 1 9 0 1) ~ 塩 (I - 1 9 0 4) 、 塩 (I - 1 9 0 7) ~ 塩 (I - 1 9 1 1) 、
 塩 (I - 1 9 1 4) ~ 塩 (I - 1 9 3 0) 、 塩 (I - 1 9 3 5) ~ 塩 (I - 1 9 3 8) 、
 塩 (I - 1 9 3 9) ~ 塩 (I - 1 9 4 2) 、 塩 (I - 1 9 4 5) ~ 塩 (I - 1 9 4 9) 、
 塩 (I - 1 9 5 2) ~ 塩 (I - 1 9 6 8) 、 塩 (I - 1 9 7 3) ~ 塩 (I - 1 9 7 6) 、
 塩 (I - 1 9 7 7) ~ 塩 (I - 1 9 8 0) 、 塩 (I - 1 9 8 3) ~ 塩 (I - 1 9 8 7) 、
 塩 (I - 1 9 9 0) ~ 塩 (I - 2 0 0 6) 、 塩 (I - 2 0 1 1) ~ 塩 (I - 2 0 1 4) 、
 塩 (I - 2 0 1 5) ~ 塩 (I - 2 0 1 8) 、 塩 (I - 2 0 2 1) ~ 塩 (I - 2 0 2 5) 、 40
 塩 (I - 2 0 2 8) ~ 塩 (I - 2 0 4 4) 、 塩 (I - 2 0 4 9) ~ 塩 (I - 2 0 5 2)

であることが好ましい。

【 0 0 5 8 】

< 酸発生剤 >

本発明の酸発生剤は、塩 (I) を含有する酸発生剤である。塩 (I) を 1 種含んでいてもよいし、塩 (I) を 2 種以上含んでいてもよい。

本発明の酸発生剤は、塩 (I) に加えて、レジスト分野で公知の酸発生剤 (以下「酸発生剤 (B) 」という場合がある) を含有していてもよい。酸発生剤 (B) は、単独で用いてもよいし、2 種以上を組み合わせ用いてもよい。

【 0 0 5 9 】

酸発生剤 (B) は、非イオン系又はイオン系のいずれを用いてもよい。非イオン系酸発生剤としては、スルホネートエステル類 (例えば 2 - ニトロベンジルエステル、芳香族スルホネート、オキシムスルホネート、N - スルホニルオキシイミド、スルホニルオキシケトン、ジアゾナフトキノン 4 - スルホネート)、スルホン類 (例えばジスルホン、ケトスルホン、スルホニルジアゾメタン) 等が挙げられる。イオン系酸発生剤としては、オニウムカチオンを含むオニウム塩 (例えばジアゾニウム塩、ホスホニウム塩、スルホニウム塩、ヨードニウム塩) が代表的である。オニウム塩のアニオンとしては、スルホン酸アニオン、スルホニルイミドアニオン、スルホニルメチドアニオン等が挙げられる。

【 0 0 6 0 】

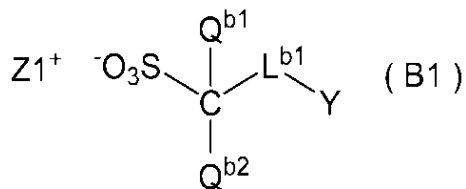
酸発生剤 (B) としては、特開昭 6 3 - 2 6 6 5 3 号、特開昭 5 5 - 1 6 4 8 2 4 号、特開昭 6 2 - 6 9 2 6 3 号、特開昭 6 3 - 1 4 6 0 3 8 号、特開昭 6 3 - 1 6 3 4 5 2 号、特開昭 6 2 - 1 5 3 8 5 3 号、特開昭 6 3 - 1 4 6 0 2 9 号、米国特許第 3 , 7 7 9 , 7 7 8 号、米国特許第 3 , 8 4 9 , 1 3 7 号、独国特許第 3 9 1 4 4 0 7 号、欧州特許第 1 2 6 , 7 1 2 号等に記載の放射線によって酸を発生する化合物を使用することができる。また、公知の方法で製造した化合物を使用してもよい。酸発生剤 (B) は、2 種以上を組み合わせ用いてもよい。

10

【 0 0 6 1 】

酸発生剤 (B) は、好ましくはフッ素含有酸発生剤であり、より好ましくは式 (B 1) で表される塩 (以下「酸発生剤 (B 1) 」という場合がある。但し、塩 (I) を除く。) である。

20



[式 (B 1) 中、

Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。

30

L^{b1} は、炭素数 1 ~ 2 4 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる $-\text{CH}_2-$ は、 $-\text{O}-$ 又は $-\text{CO}-$ に置き換わっていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。

Y は、置換基を有していてもよいメチル基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 2 4 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる $-\text{CH}_2-$ は、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 又は $-\text{CO}-$ に置き換わっていてもよい。

Z1^+ は、有機カチオンを表す。]

【 0 0 6 2 】

式 (B 1) における Q^{b1} 、 Q^{b2} 、 L^{b1} 及び Y は、それぞれ上述した式 (I - A) における Q^1 、 Q^2 、 L^1 及び Y^1 と、同様のものが挙げられる。

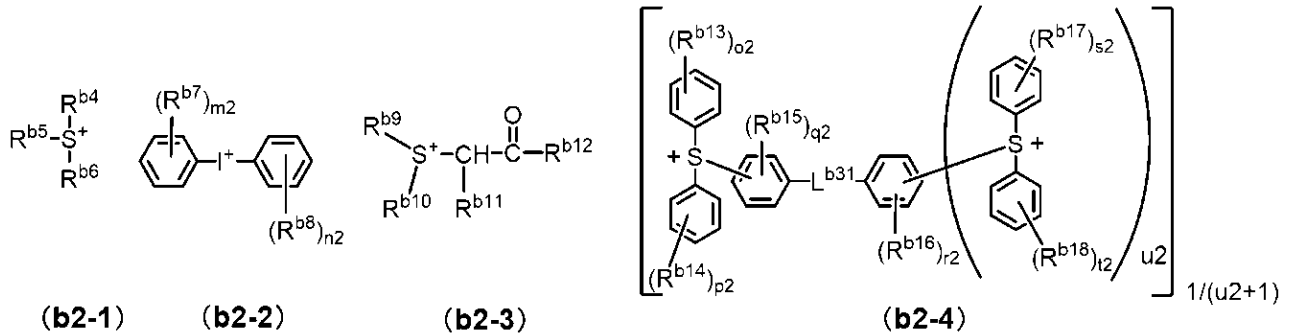
40

式 (B 1) におけるスルホン酸アニオンとしては、式 (I - A) で表されるアニオンと同様のものが挙げられる。

【 0 0 6 3 】

Z1^+ の有機カチオンとしては、有機オニウムカチオン、有機スルホニウムカチオン、有機ヨードニウムカチオン、有機アンモニウムカチオン、ベンゾチアゾリウムカチオン及び有機ホスホニウムカチオン等が挙げられる。これらの中でも、有機スルホニウムカチオン及び有機ヨードニウムカチオンが好ましく、アリールスルホニウムカチオンがより好ましい。具体的には、式 (b 2 - 1) ~ 式 (b 2 - 4) のいずれかで表されるカチオン (以下、式番号に応じて「カチオン (b 2 - 1) 」等という場合がある。) が挙げられる。

50



10

[式 (b 2 - 1) ~ 式 (b 2 - 4) において、

R^{b4} ~ R^{b6}は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 1 ~ 12 のフッ化アルキル基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。

20

R^{b4}とR^{b5}とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b7}及びR^{b8}は、それぞれ独立に、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基、炭素数 1 ~ 12 のフッ化アルキル基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

m₂及びn₂は、それぞれ独立に0 ~ 5のいずれかの整数を表す。

m₂が2以上のとき、複数のR^{b7}は同一でも異なってもよく、n₂が2以上のとき、複数のR^{b8}は同一でも異なってもよい。

30

R^{b9}及びR^{b10}は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。

R^{b9}とR^{b10}とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b11}は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12}は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。

40

R^{b11}とR^{b12}とは、互いに結合してそれらが結合する -CH-CO- を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b13} ~ R^{b18}は、それぞれ独立に、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基、炭素数 1 ~ 12 のフッ化アルキル基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

R^{b13}とR^{b14}とは、互いに結合してそれらが結合するベンゼン環と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -C

50

O - に置き換わってもよい。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

o_2 、 p_2 、 s_2 、及び t_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

q_2 及び r_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。

u_2 は 0 又は 1 を表す。

o_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、 p_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、 q_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、 r_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、 s_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、 t_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

u_2 が 0 のとき、 o_2 、 p_2 、 q_2 及び r_2 のうちいずれか 1 つは 1 以上であり、 $R^{b13} \sim R^{b16}$ のうち少なくとも 1 つはハロゲン原子であることが好ましく、 u_2 が 1 のとき、 o_2 、 p_2 、 s_2 、 t_2 、 q_2 及び r_2 のうちいずれか 1 つは 1 以上であり、 $R^{b13} \sim R^{b18}$ のうち少なくとも 1 つはハロゲン原子であることが好ましい。

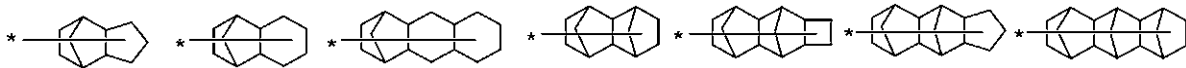
さらに、 u_2 が 0 のとき、 r_2 は 1 以上であることが好ましく、1 であることがさらに好ましい。また、 u_2 が 0、かつ、 r_2 が 1 以上のとき、 R^{b16} がハロゲン原子であることが好ましい。

脂肪族炭化水素基とは、鎖式炭化水素基及び脂環式炭化水素基を表す。

鎖式炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基及び 2-エチルヘキシル基のアルキル基が挙げられる。

特に、 $R^{b9} \sim R^{b12}$ の鎖式炭化水素基は、好ましくは炭素数 1 ~ 12 である。

脂環式炭化水素基としては、単環式又は多環式のいずれでもよく、単環式の脂環式炭化水素基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデシル基等のシクロアルキル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基等が挙げられる。



特に、 $R^{b9} \sim R^{b12}$ の脂環式炭化水素基は、好ましくは炭素数 3 ~ 18、より好ましくは炭素数 4 ~ 12 である。

水素原子が脂肪族炭化水素基で置換された脂環式炭化水素基としては、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、2-メチルアダマンタン-2-イル基、2-エチルアダマンタン-2-イル基、2-イソプロピルアダマンタン-2-イル基、メチルノルボルニル基、イソボルニル基等が挙げられる。水素原子が脂肪族炭化水素基で置換された脂環式炭化水素基においては、脂環式炭化水素基と脂肪族炭化水素基との合計炭素数が好ましくは 20 以下である。

フッ化アルキル基とは、フッ素原子を有する炭素数 1 ~ 12 のアルキル基を表し、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペルフルオロブチル基等が挙げられる。フッ化アルキル基の炭素数は、好ましくは 1 ~ 9 であり、より好ましくは 1 ~ 6 であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 である。

【0064】

芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ピフェニル基、ナフチル基、フェナントリル基等のアリール基が挙げられる。芳香族炭化水素基は、鎖式炭化水素基又は脂環式炭化水素基を有していてもよく、炭素数 1 ~ 18 の鎖式炭化水素基を有する芳香族炭化水素基（トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、*p*-エチルフェニル基、*p-tert*-ブチルフェニル基、2,6-ジエチルフェニル基、2-メチル-6-エチルフェニル基等）、及び炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を有する芳香族炭化水素基（*p*-シクロヘキシルフェニル基、*p*-アダマンチルフェニル基等）等が挙げられる。なお、芳香族炭化水素基が、鎖式炭化水素基又は脂環式炭化水素基を有する場合は、炭素数 1 ~ 18 の鎖式

炭化水素基及び炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基が好ましい。

水素原子がアルコキシ基で置換された芳香族炭化水素基としては、p - メトキシフェニル基等が挙げられる。

水素原子が芳香族炭化水素基で置換された鎖式炭化水素基としては、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、トリチル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基等のアラルキル基が挙げられる。

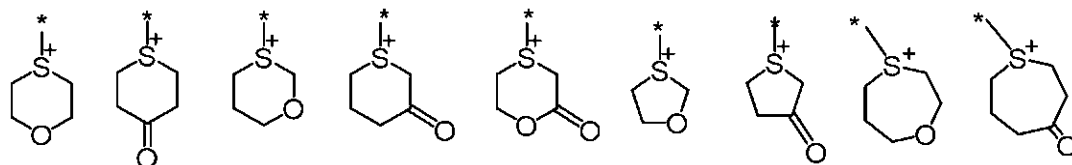
アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基及びドデシルオキシ基等が挙げられる。

アルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

アルキルカルボニルオキシ基としては、メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニルオキシ基、プロピルカルボニルオキシ基、イソプロピルカルボニルオキシ基、ブチルカルボニルオキシ基、sec - ブチルカルボニルオキシ基、tert - ブチルカルボニルオキシ基、ペンチルカルボニルオキシ基、ヘキシルカルボニルオキシ基、オクチルカルボニルオキシ基及び 2 - エチルヘキシルカルボニルオキシ基等が挙げられる。

R^{b4} と R^{b5} とが互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に形成する環は、単環式、多環式、芳香族性、非芳香族性、飽和及び不飽和のいずれの環であってもよい。この環は、炭素数 3 ~ 18 の環が挙げられ、好ましくは炭素数 4 ~ 18 の環である。また、硫黄原子を含む環は、3員環 ~ 12員環が挙げられ、好ましくは3員環 ~ 7員環であり、例えば下記の環が挙げられる。*は結合部位を表す。



R^{b9} と R^{b10} とが一緒になって形成する環は、単環式、多環式、芳香族性、非芳香族性、飽和及び不飽和のいずれの環であってもよい。この環は、3員環 ~ 12員環が挙げられ、好ましくは3員環 ~ 7員環である。例えば、チオラン - 1 - イウム環 (テトラヒドロチオフェニウム環)、チアン - 1 - イウム環、1, 4 - オキサチアン - 4 - イウム環等が挙げられる。

R^{b11} と R^{b12} とが一緒になって形成する環は、単環式、多環式、芳香族性、非芳香族性、飽和及び不飽和のいずれの環であってもよい。この環は、3員環 ~ 12員環が挙げられ、好ましくは3員環 ~ 7員環である。オキソシクロヘプタン環、オキソシクロヘキサン環、オキソノルボルナン環、オキソアダマンタン環等が挙げられる。

【0065】

カチオン (b2 - 1) ~ カチオン (b2 - 4) の中でも、好ましくは、カチオン (b2 - 1) である。

カチオン (b2 - 1) としては、以下のカチオンが挙げられる。

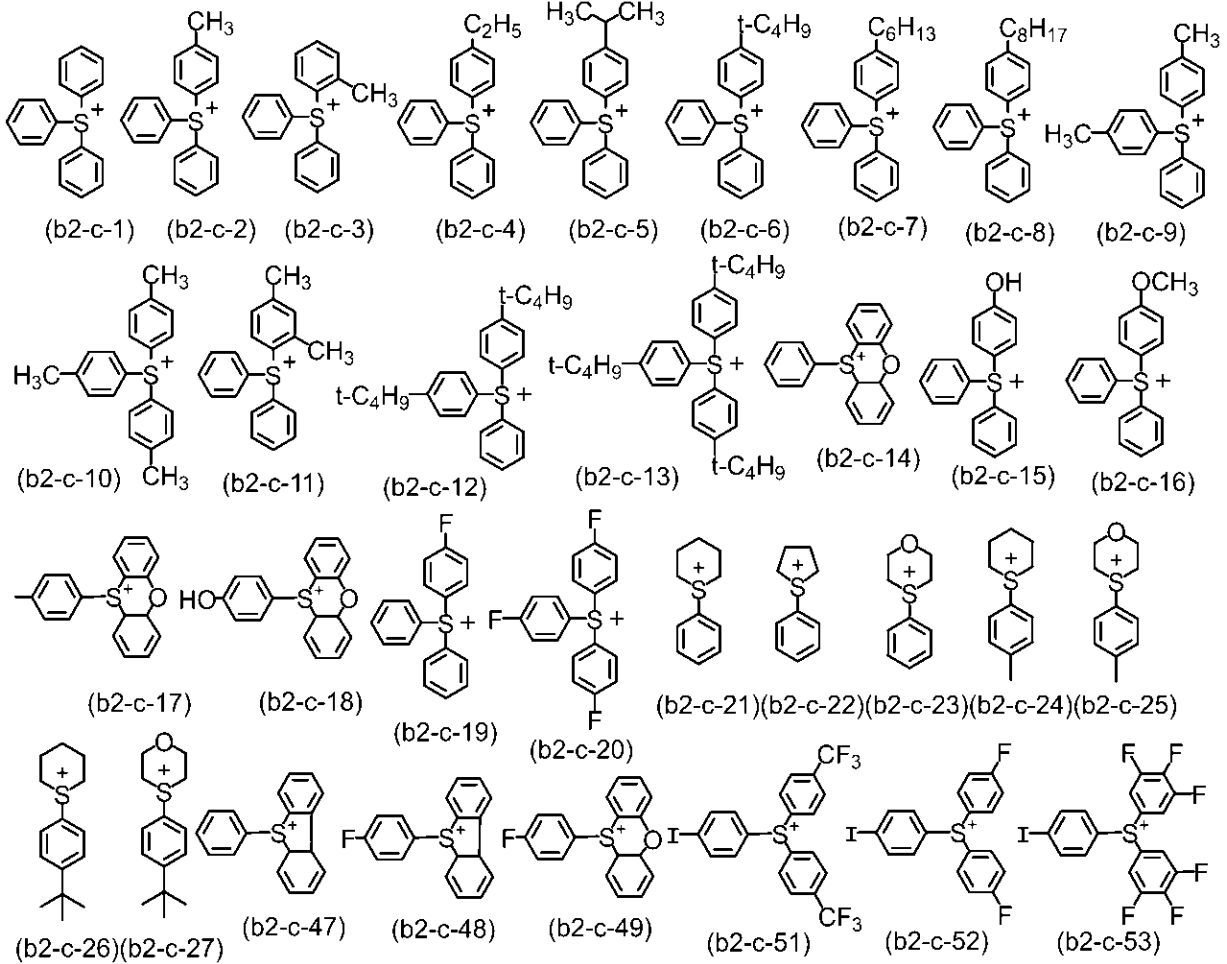
10

20

30

40

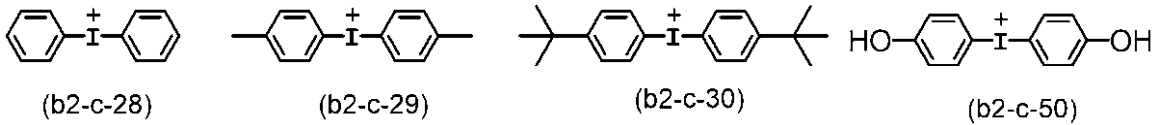
50



10

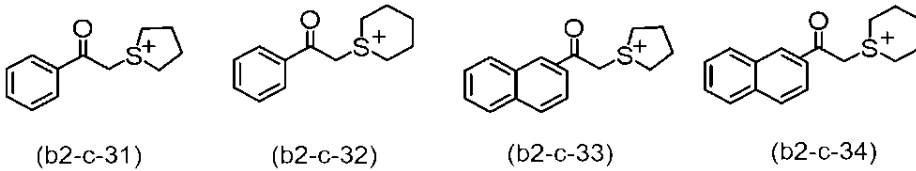
20

カチオン (b 2 - 2) としては、以下のカチオンが挙げられる。



30

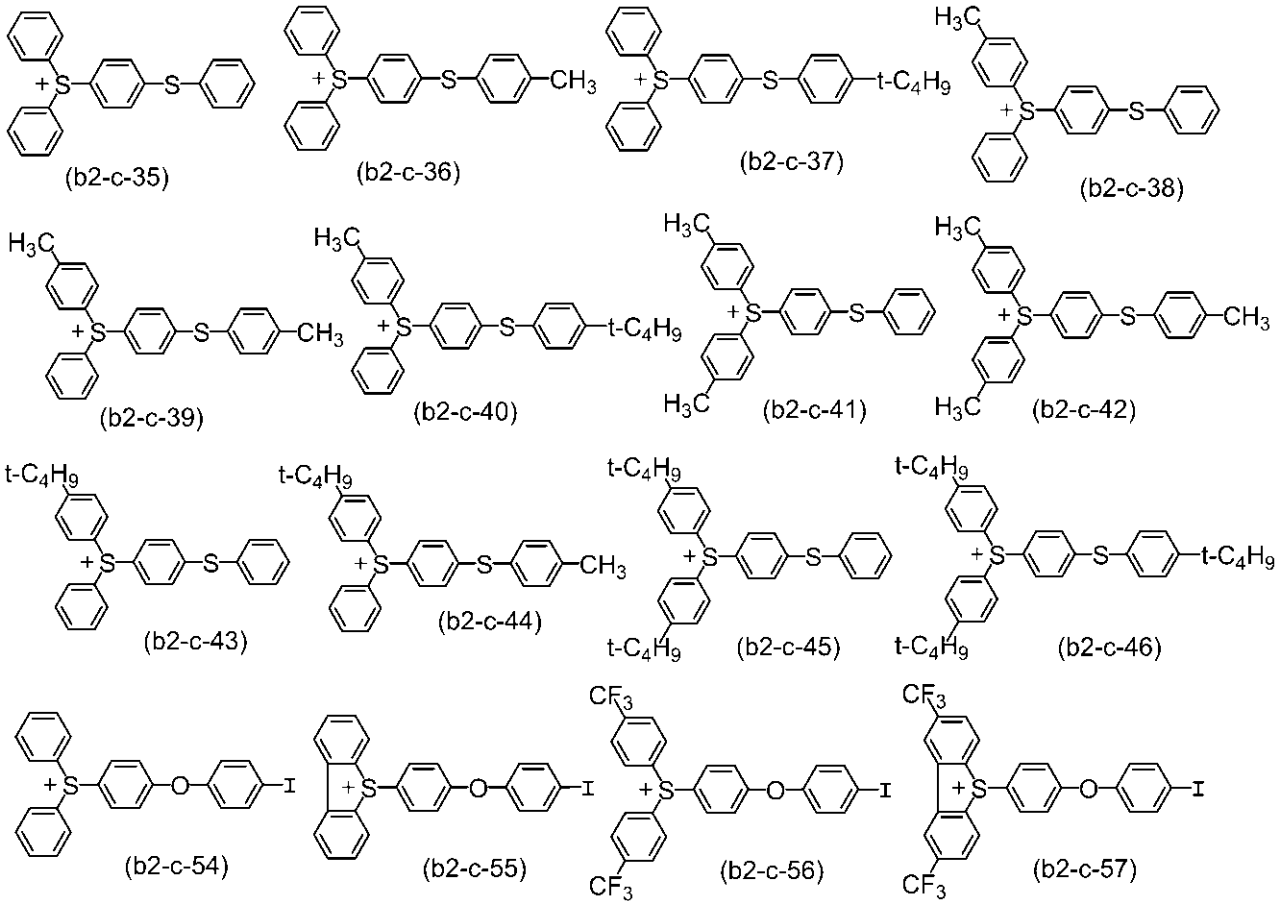
カチオン (b 2 - 3) としては、以下のカチオンが挙げられる。



40

カチオン (b 2 - 4) としては、以下のカチオンが挙げられる。

50



10

20

【 0 0 6 6 】

酸発生剤 (B) は、上述のアニオン及び上述の有機カチオンの組合せであり、これらは任意に組合せることができる。酸発生剤 (B) としては、好ましくは式 (I - a - 1) ~ 式 (I - a - 4)、式 (I - a - 7) ~ 式 (I - a - 11)、式 (I - a - 14) ~ 式 (I - a - 30) 及び式 (I - a - 35) ~ 式 (I - a - 41) のいずれかで表されるアニオンと、カチオン (b 2 - 1)、カチオン (b 2 - 2)、カチオン (b 2 - 3) 又はカチオン (b 2 - 4) との組合せが挙げられる。

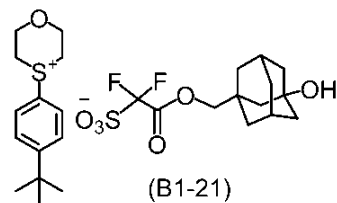
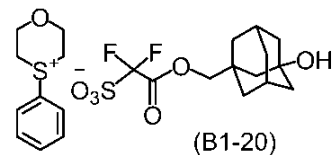
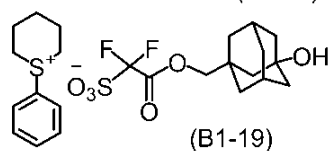
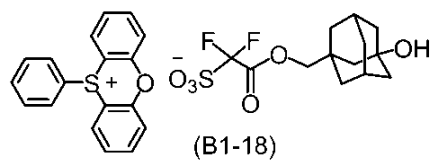
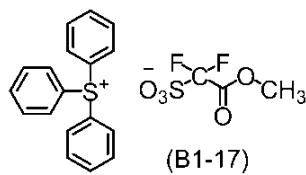
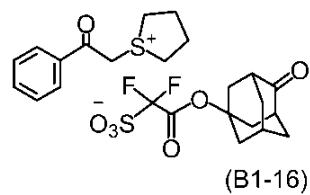
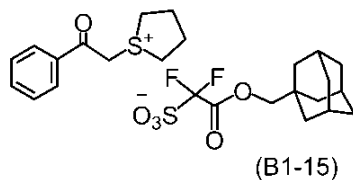
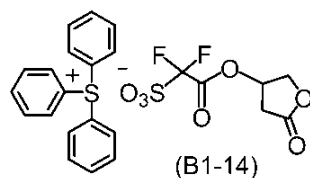
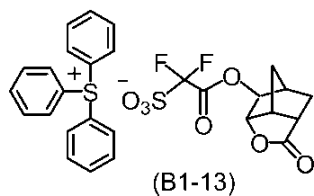
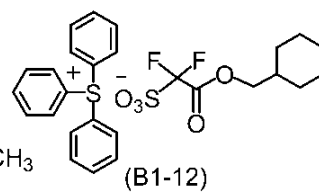
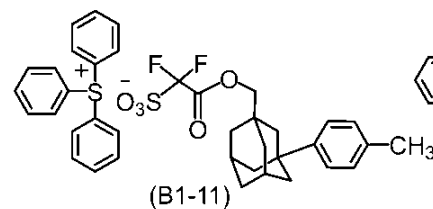
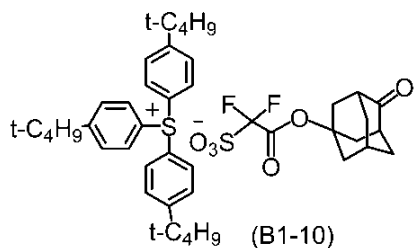
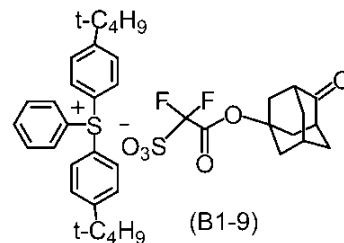
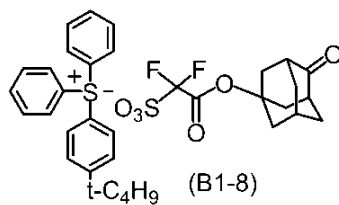
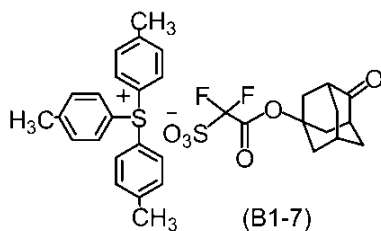
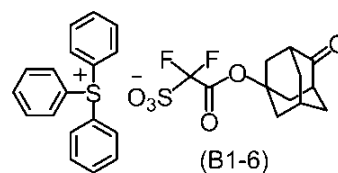
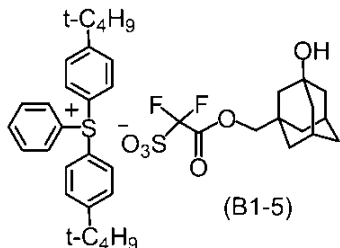
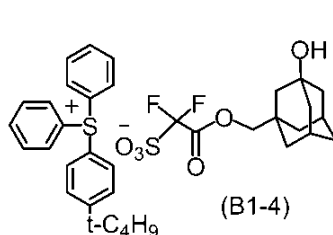
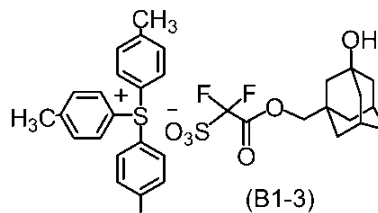
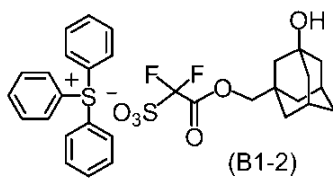
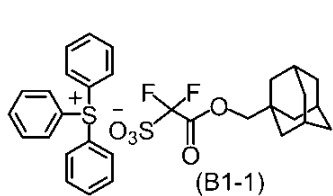
30

【 0 0 6 7 】

酸発生剤 (B) としては、好ましくは式 (B 1 - 1) ~ 式 (B 1 - 60) でそれぞれ表されるものが挙げられる。中でもアリールスルホニウムカチオンを含むものが好ましく、式 (B 1 - 1) ~ 式 (B 1 - 3)、式 (B 1 - 5) ~ 式 (B 1 - 7)、式 (B 1 - 11) ~ 式 (B 1 - 14)、式 (B 1 - 20) ~ 式 (B 1 - 26)、式 (B 1 - 29)、式 (B 1 - 31) ~ 式 (B 1 - 60) で表されるものがとりわけ好ましい。

40

50



10

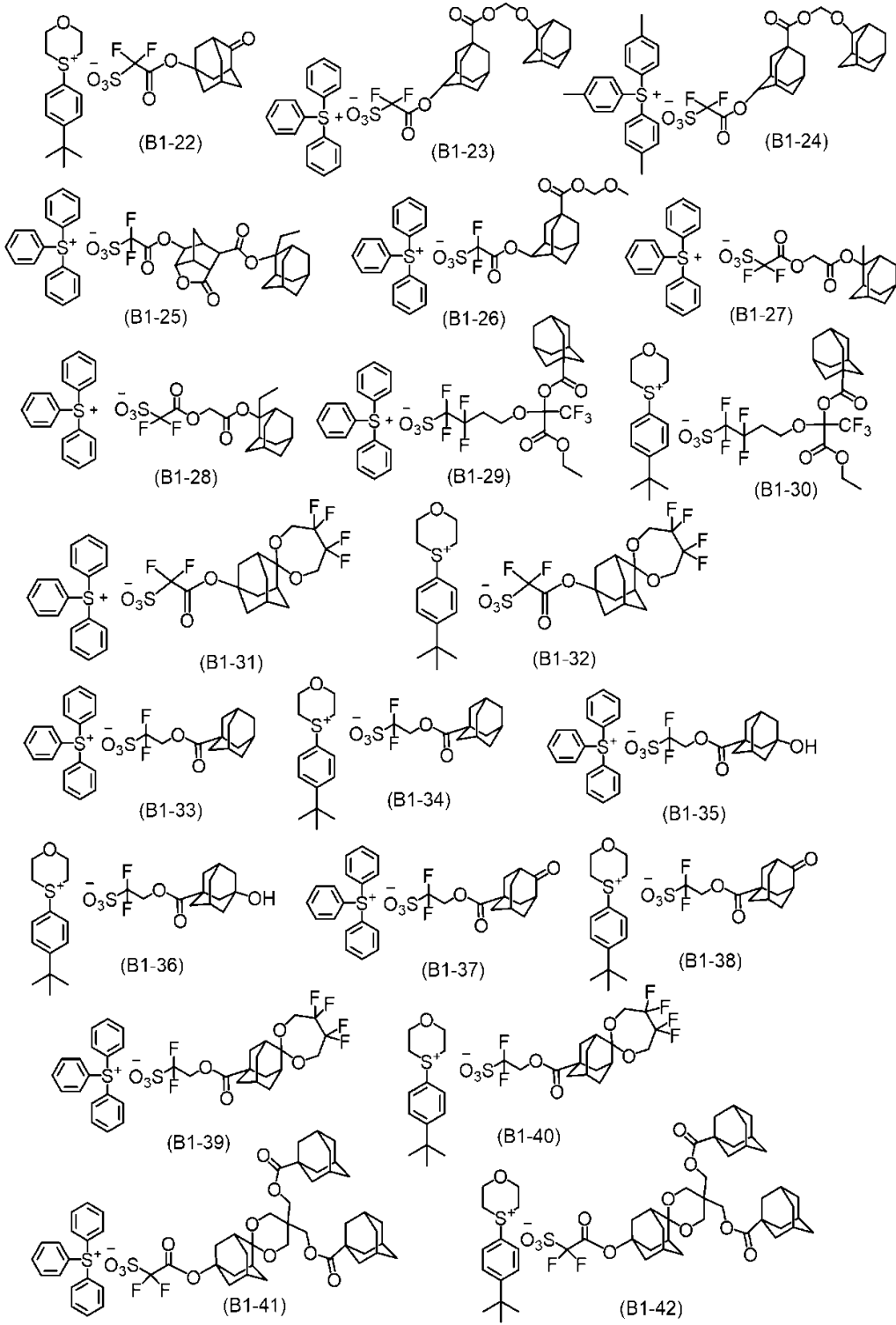
20

30

40

【 0 0 6 8 】

50



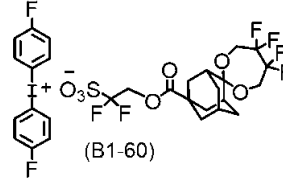
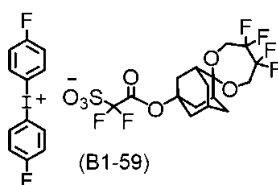
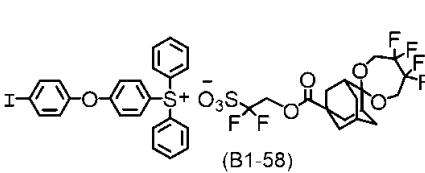
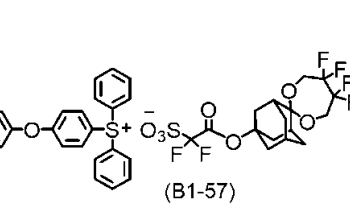
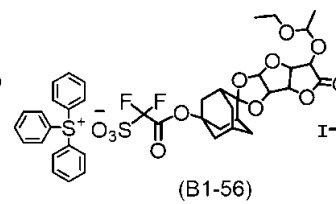
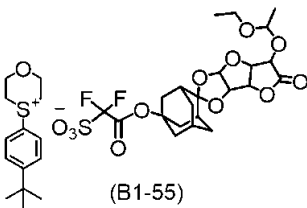
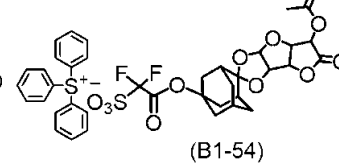
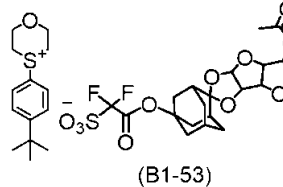
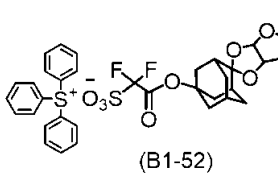
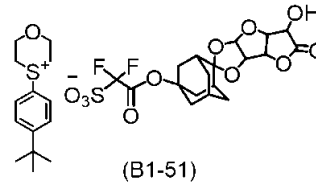
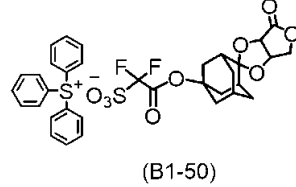
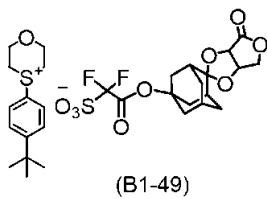
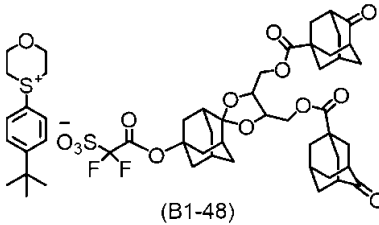
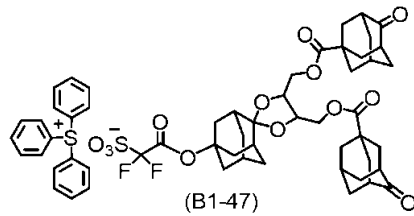
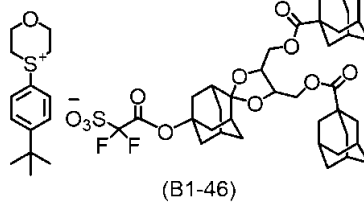
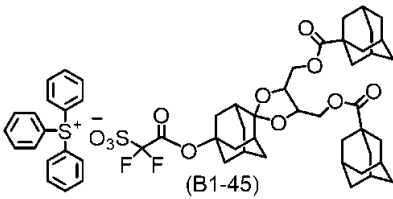
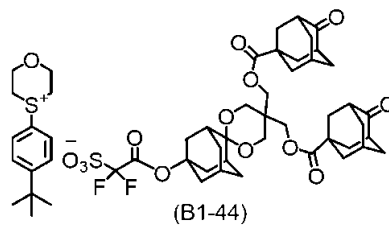
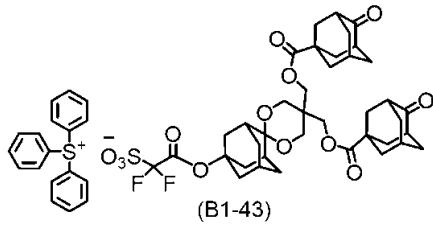
10

20

30

40

【 0 0 6 9 】



【 0 0 7 0 】

酸発生剤として塩 (I) 及び酸発生剤 (B) を含有する場合、塩 (I) と酸発生剤 (B) との含有量の比 (質量比 ; 塩 (I) : 酸発生剤 (B)) は、通常、1 : 99 ~ 99 : 1 であり、好ましくは 2 : 98 ~ 98 : 2 であり、より好ましくは 5 : 95 ~ 95 : 5 であり、さらに好ましくは 10 : 90 ~ 90 : 10 であり、特に好ましくは 15 : 85 ~ 85 : 15 である。

本発明のレジスト組成物においては、酸発生剤の合計の含有率は、後述の樹脂 (A) 100 質量部に対して、好ましくは 1 質量部以上 45 質量部以下、より好ましくは 1 質量部以上 40 質量部以下、さらに好ましくは 3 質量部以上 40 質量部以下である。

10

20

30

40

50

【 0 0 7 1 】

< 樹脂 (A) >

樹脂 (A) は、式 (a 2 - A) で表される構造単位及び酸不安定基を有する構造単位 (以下「構造単位 (a 1) 」という場合がある) を含む。樹脂 (A) は、さらに、式 (a 2 - A) で表される構造単位及び構造単位 (a 1) 以外の構造単位を含むことが好ましい。構造単位 (a 1) 以外の構造単位としては、酸不安定基を有さない構造単位 (以下「構造単位 (s) 」という場合がある)、構造単位 (a 1) 及び構造単位 (s) 以外の構造単位 (例えば、後述するハロゲン原子を有する構造単位 (以下「構造単位 (a 4) 」という場合がある)、後述する非脱離炭化水素基を有する構造単位 (以下「構造単位 (a 5) 」という場合がある) 及びその他の当該分野で公知のモノマーに由来する構造単位等が挙げられる。

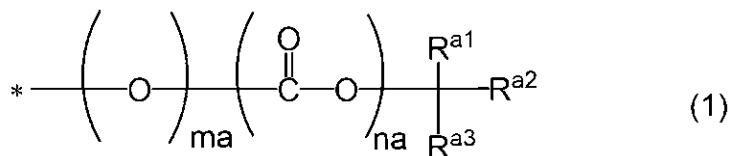
10

【 0 0 7 2 】

構造単位 (a 1)

構造単位 (a 1) は、酸不安定基を有するモノマー (以下「モノマー (a 1) 」という場合がある) から導かれる。

樹脂 (A) に含まれる酸不安定基は、式 (1) で表される基 (以下、基 (1) とも記す) 及び / 又は式 (2) で表される基 (以下、基 (2) とも記す) が好ましい。



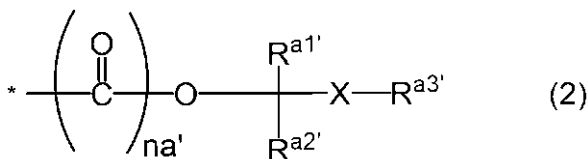
20

[式 (1) 中、 R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 2 ~ 8 のアルケニル基、炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表すか、 R^{a1} 及び R^{a2} は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

ma 及び na は、それぞれ独立して、0 又は 1 を表し、 ma 及び na の少なくとも一方は 1 を表す。

* は結合部位を表す。]

30



[式 (2) 中、 $R^{a1'}$ 及び $R^{a2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 $R^{a3'}$ は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、 $R^{a2'}$ 及び $R^{a3'}$ は互いに結合してそれらが結合する炭素原子及び X とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれる - CH₂ - は、- O - 又は - S - で置き換わってもよい。

40

X は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

na' は、0 又は 1 を表す。

* は結合部位を表す。]

【 0 0 7 3 】

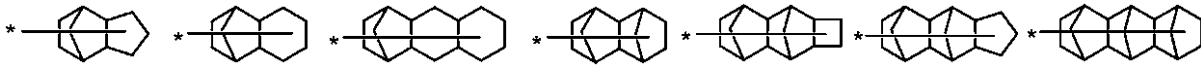
R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等が挙げられる。

R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} におけるアルケニル基としては、エテニル基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、イソブテニル基、tert-ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、イソオクテニル基、ノネニル基が挙げられ

50

る。

R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} における脂環式炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基（* は結合部位を表す。）等が挙げられる。 R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} の脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは 3 ~ 16 である。



10

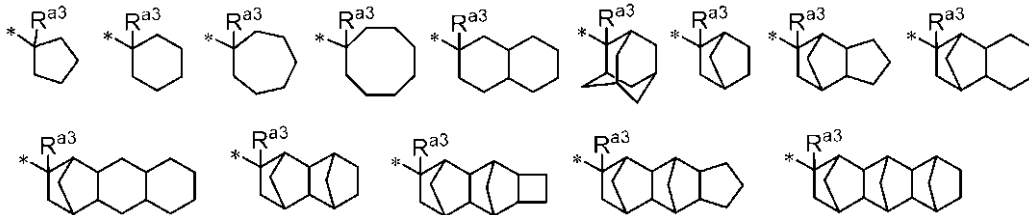
R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} における芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニル基、フェナントリル基等のアリール基が挙げられる。

組み合わせた基としては、上述したアルキル基と脂環式炭化水素基とを組み合わせた基（例えば、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、メチルノルボルニル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、アダマンチルジメチル基、ノルボルニルエチル基等のアルキルシクロアルキル基又はシクロアルキルアルキル基）、ベンジル基等のアラルキル基、アルキル基を有する芳香族炭化水素基（*p*-メチルフェニル基、*p*-tert-ブチルフェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、2,6-ジエチルフェニル基、2-メチル-6-エチルフェニル基等）、脂環式炭化水素基を有する芳香族炭化水素基（*p*-シクロヘキシルフェニル基、*p*-アダマンチルフェニル基等）、フェニルシクロヘキシル基等のアリール-シクロアルキル基等が挙げられる。

20

好ましくは、 m_a は 0 であり、 n_a は 1 である。

R^{a1} 及び R^{a2} が互いに結合して脂環式炭化水素基を形成する場合の $-C(R^{a1})(R^{a2})(R^{a3})$ としては、下記の基が挙げられる。脂環式炭化水素基は、好ましくは炭素数 3 ~ 12 である。* は $-O-$ との結合部位を表す。



30

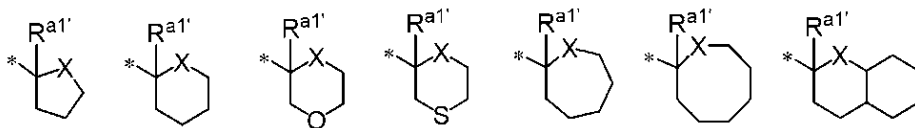
【0074】

$R^{a1'}$ 、 $R^{a2'}$ 及び $R^{a3'}$ における炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせるにより形成される基等が挙げられる。

アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及び組み合わせた基は、 R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} で挙げた基と同様のものが挙げられる。

$R^{a2'}$ 及び $R^{a3'}$ が互いに結合してそれらが結合する炭素原子及び X とともに複素環基を形成する場合、 $-C(R^{a1'})(R^{a2'})(R^{a3'})-X$ としては、下記の基が挙げられる。* は、結合部位を表す。

40



$R^{a1'}$ 及び $R^{a2'}$ のうち、少なくとも 1 つは水素原子であることが好ましい。

$n_{a'}$ は、好ましくは 0 である。

【0075】

基 (1) としては、以下の基が挙げられる。

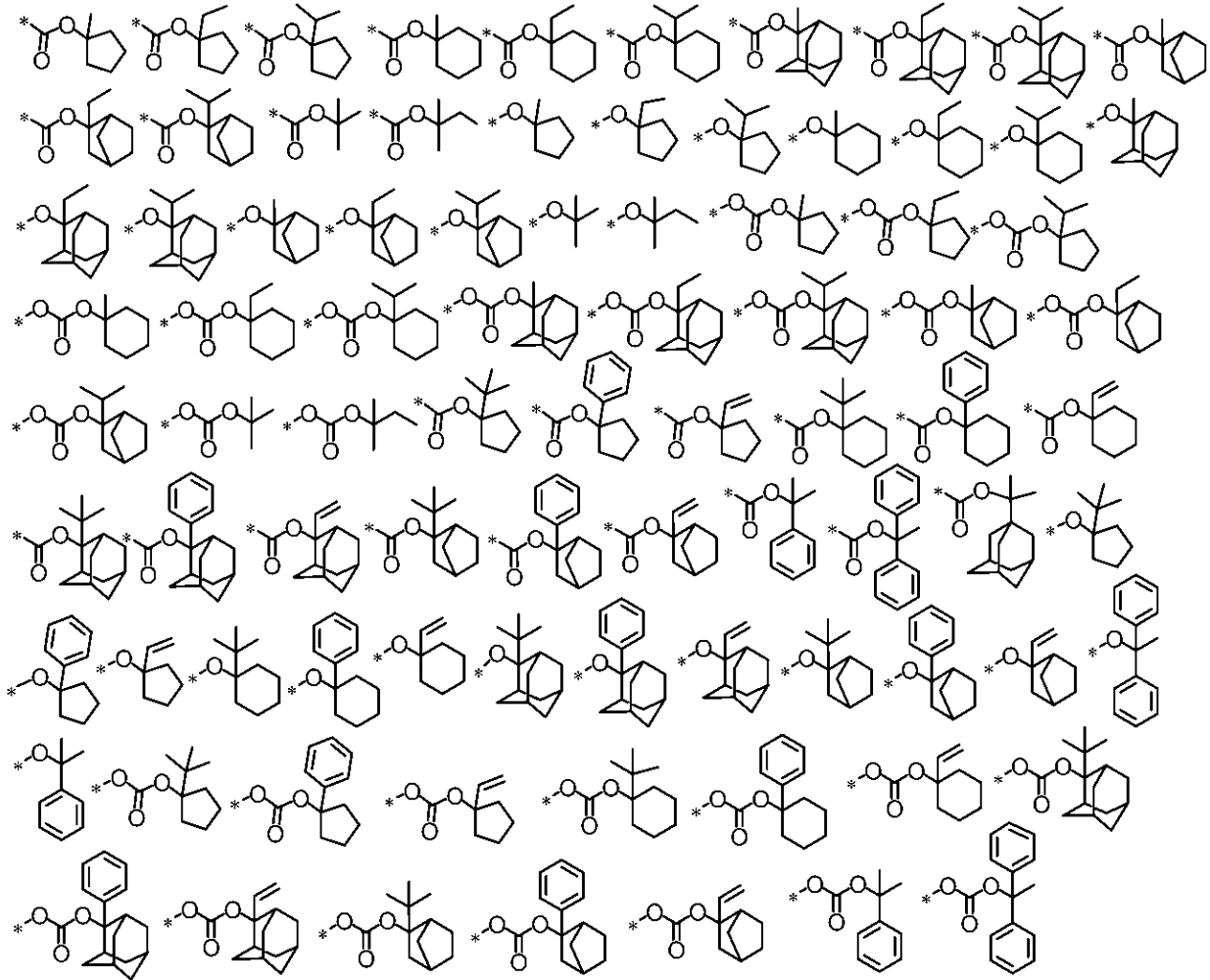
50

式(1)において R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} がアルキル基であり、 $m_a = 0$ であり、 $n_a = 1$ である基。当該基としては、tert-ブトキシカルボニル基が好ましい。

式(1)において、 R^{a1} 、 R^{a2} が、これらが結合する炭素原子と一緒にアダムンチル基を形成し、 R^{a3} がアルキル基であり、 $m_a = 0$ であり、 $n_a = 1$ である基。

式(1)において、 R^{a1} 及び R^{a2} がそれぞれ独立してアルキル基であり、 R^{a3} がアダムンチル基であり、 $m_a = 0$ であり、 $n_a = 1$ である基。

基(1)としては、具体的には以下の基が挙げられる。*は結合部位を表す。



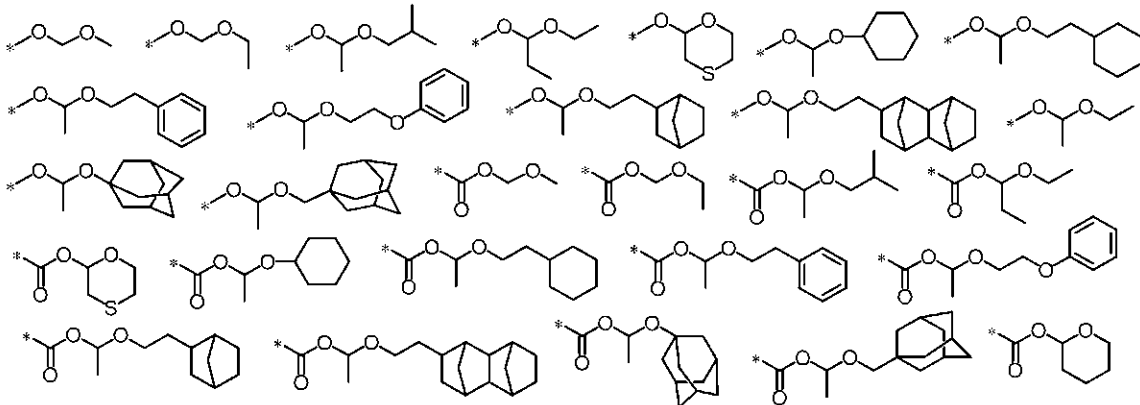
10

20

30

【0076】

基(2)の具体例としては、以下の基が挙げられる。*は結合部位を表す。



40

【0077】

50

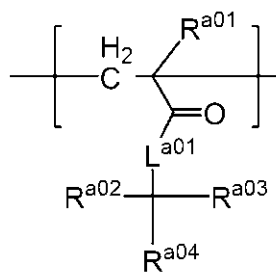
モノマー (a 1) は、好ましくは、酸不安定基とエチレン性不飽和結合とを有するモノマー、より好ましくは酸不安定基を有する (メタ) アクリル系モノマーである。

【 0 0 7 8 】

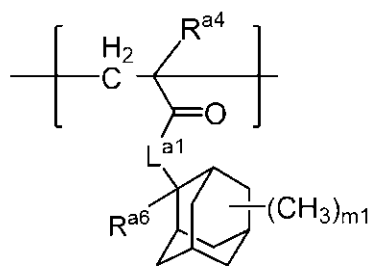
酸不安定基を有する (メタ) アクリル系モノマーのうち、好ましくは、炭素数 5 ~ 2 0 の脂環式炭化水素基を有するものが挙げられる。脂環式炭化水素基のような嵩高い構造を有するモノマー (a 1) に由来する構造単位を有する樹脂 (A) をレジスト組成物に使用すれば、レジストパターンの解像度を向上させることができる。

【 0 0 7 9 】

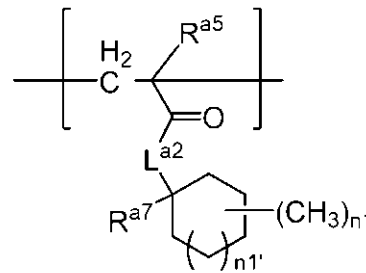
基 (1) を有する (メタ) アクリル系モノマーに由来する構造単位として、式 (a 1 - 0) で表される構造単位 (以下、構造単位 (a 1 - 0) という場合がある。)、式 (a 1 - 1) で表される構造単位 (以下、構造単位 (a 1 - 1) という場合がある。) 又は式 (a 1 - 2) で表される構造単位 (以下、構造単位 (a 1 - 2) という場合がある。) が挙げられる。好ましくは、構造単位 (a 1 - 0) 、構造単位 (a 1 - 1) 及び構造単位 (a 1 - 2) からなる群から選ばれる少なくとも 1 種の構造単位であり、より好ましくは、構造単位 (a 1 - 1) 及び構造単位 (a 1 - 2) からなる群から選ばれる少なくとも 1 種又は 2 種の構造単位である。これらは単独で使用してもよく、 2 種以上を併用してもよい。



(a1-0)



(a1-1)



(a1-2)

[式 (a 1 - 0) 、式 (a 1 - 1) 及び式 (a 1 - 2) 中、

L^{a01} 、 L^{a1} 及び L^{a2} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $*-O-(CH_2)_{k1}-CO-O-$ を表し、 $k1$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表し、 $*$ は $-CO-$ との結合部位を表す。

R^{a01} 、 R^{a4} 及び R^{a5} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a02} 、 R^{a03} 及び R^{a04} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 1 8 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 1 8 の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。

R^{a6} 及び R^{a7} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 2 ~ 8 のアルケニル基、炭素数 3 ~ 1 8 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 1 8 の芳香族炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。

$m1$ は 0 ~ 1 4 のいずれかの整数を表す。

$n1$ は 0 ~ 1 0 のいずれかの整数を表す。

$n1'$ は 0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。]

【 0 0 8 0 】

R^{a01} 、 R^{a4} 及び R^{a5} は、好ましくは水素原子又はメチル基であり、より好ましくはメチル基である。

L^{a01} 、 L^{a1} 及び L^{a2} は、好ましくは酸素原子又は $*-O-(CH_2)_{k01}-CO-O-$ であり (但し、 $k01$ は、好ましくは 1 ~ 4 のいずれかの整数、より好ましくは 1 である。) 、より好ましくは酸素原子である。

R^{a02} 、 R^{a03} 、 R^{a04} 、 R^{a6} 及び R^{a7} におけるアルキル基、アルケニル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組合せた基としては、式 (1) の R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} で挙げた基と同様の基が挙げられる。

R^{a02} 、 R^{a03} 、及び R^{a04} におけるアルキル基は、好ましくは炭素数 1 ~ 6 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基又はエチル基であり、さらに好ましくはメチル基である。

R^{a6} 及び R^{a7} におけるアルキル基は、好ましくは炭素数 1 ~ 6 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基、エチル基、イソプロピル基又は *t*-ブチル基であり、さらに好ましくはエチル基、イソプロピル基又は *t*-ブチル基である。

R^{a6} 及び R^{a7} におけるアルケニル基は、好ましくは炭素数 2 ~ 6 のアルケニル基であり、より好ましくはエテニル基、プロペニル基、イソプロペニル基又はブテニル基である。

R^{a02} 、 R^{a03} 、 R^{a04} 、 R^{a6} 及び R^{a7} の脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは 5 ~ 12 であり、より好ましくは 5 ~ 10 である。 10

R^{a02} 、 R^{a03} 、 R^{a04} 、 R^{a6} 及び R^{a7} の芳香族炭化水素基の炭素数は、好ましくは 6 ~ 12 であり、より好ましくは 6 ~ 10 である。

アルキル基と脂環式炭化水素基とを組合せた基は、これらアルキル基と脂環式炭化水素基とを組合せた合計炭素数が、18 以下であることが好ましい。

アルキル基と芳香族炭化水素基とを組合せた基は、これらアルキル基と芳香族炭化水素基とを組合せた合計炭素数が、18 以下であることが好ましい。

R^{a02} 及び R^{a03} は、好ましくは炭素数 1 ~ 6 のアルキル基又は炭素数 6 ~ 12 の芳香族炭化水素基であり、より好ましくはメチル基、エチル基、フェニル基又はナフチル基である。 20

R^{a04} は、好ましくは炭素数 1 ~ 6 のアルキル基又は炭素数 5 ~ 12 の脂環式炭化水素基であり、より好ましくはメチル基、エチル基、シクロヘキシル基又はアダマンチル基である。

R^{a6} 及び R^{a7} は、好ましくは炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 2 ~ 6 のアルケニル基又は炭素数 6 ~ 12 の芳香族炭化水素基であり、より好ましくはメチル基、エチル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基、エテニル基、フェニル基又はナフチル基であり、さらに好ましくはエチル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基、エテニル基又はフェニル基である。

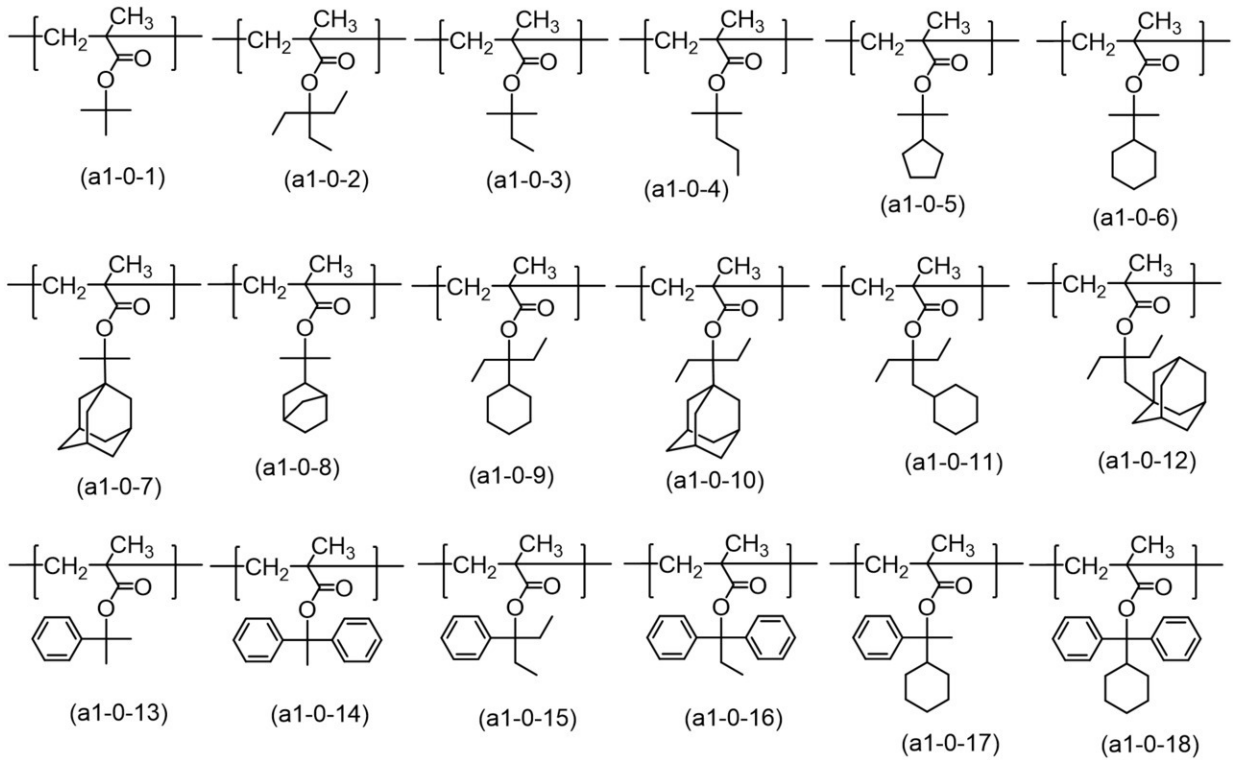
m_1 は、好ましくは 0 ~ 3 のいずれかの整数であり、より好ましくは 0 又は 1 である。

n_1 は、好ましくは 0 ~ 3 のいずれかの整数であり、より好ましくは 0 又は 1 である。 30

n_1' は好ましくは 0 又は 1 である。

【0081】

構造単位 ($a_1 - 0$) としては、例えば、式 ($a_1 - 0 - 1$) ~ 式 ($a_1 - 0 - 18$) のいずれかで表される構造単位及び構造単位 ($a_1 - 0$) における R^{a01} に相当するメチル基が水素原子、ハロゲン原子、ハロアルキル基 (ハロゲン原子を有するアルキル基) 又は他のアルキル基に置き換わった構造単位が挙げられ、式 ($a_1 - 0 - 1$) ~ 式 ($a_1 - 0 - 10$)、式 ($a_1 - 0 - 13$)、式 ($a_1 - 0 - 14$) のいずれかで表される構造単位が好ましい。

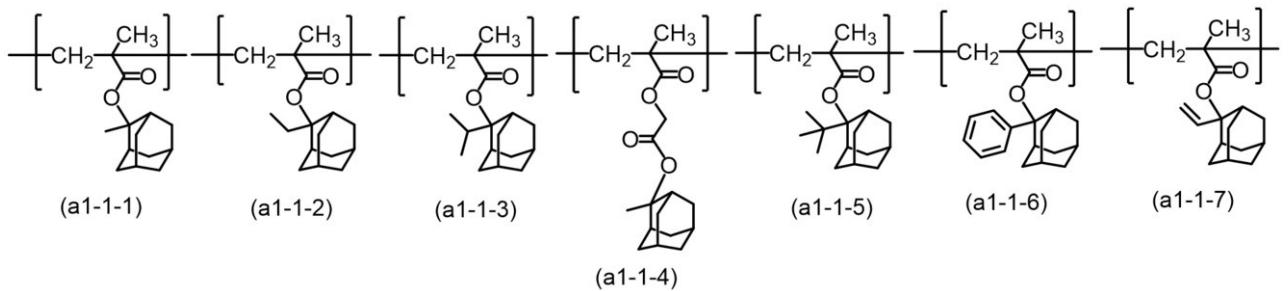


10

20

【 0 0 8 2 】

構造単位 (a 1 - 1) としては、例えば、特開 2 0 1 0 - 2 0 4 6 4 6 号公報に記載されたモノマーに由来する構造単位が挙げられる。中でも、式 (a 1 - 1 - 1) ~ 式 (a 1 - 1 - 7) のいずれかで表される構造単位及び構造単位 (a 1 - 1) における R^{a 4} に相当するメチル基が水素原子、ハロゲン原子、ハロアルキル基又は他のアルキル基に置き換わった構造単位が好ましく、式 (a 1 - 1 - 1) ~ 式 (a 1 - 1 - 4) のいずれかで表される構造単位がより好ましい。



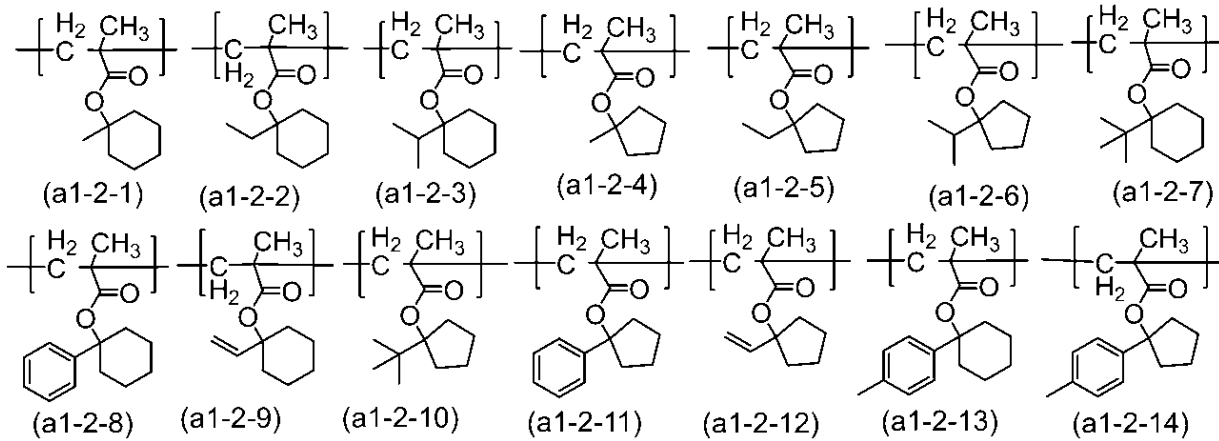
30

【 0 0 8 3 】

構造単位 (a 1 - 2) としては、式 (a 1 - 2 - 1) ~ 式 (a 1 - 2 - 1 4) のいずれかで表される構造単位及び構造単位 (a 1 - 2) における R^{a 5} に相当するメチル基が水素原子、ハロゲン原子、ハロアルキル基又は他のアルキル基に置き換わった構造単位が挙げられ、式 (a 1 - 2 - 2)、式 (a 1 - 2 - 5)、式 (a 1 - 2 - 6) 及び式 (a 1 - 2 - 1 0) ~ 式 (a 1 - 2 - 1 4) のいずれかで表される構造単位が好ましい。

40

50



10

【 0 0 8 4 】

樹脂 (A) が構造単位 (a1-0) を含む場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、5モル%以上が挙げられ、好ましくは10モル%以上である。また、80モル%以下が挙げられ、好ましくは75モル%以下であり、より好ましくは70モル%以下である。具体的には、5~80モル%が挙げられ、好ましくは5~75モル%であり、より好ましくは10~70モル%であり、さらに好ましくは20~70モル%である。

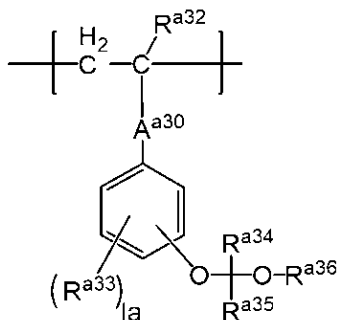
20

樹脂 (A) が構造単位 (a1-1) 及び / 又は構造単位 (a1-2) を含む場合、これらの合計含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、10モル%以上が挙げられ、好ましくは15モル%以上であり、より好ましくは20モル%以上である。また、90モル%以下が挙げられ、好ましくは85モル%以下であり、より好ましくは80モル%以下であり、さらに好ましくは75モル%以下であり、より一層好ましくは70モル%以下である。具体的には、10~90モル%が挙げられ、好ましくは15~85モル%であり、より好ましくは20~80モル%であり、さらに好ましくは20~75モル%であり、より一層好ましくは20~70モル%であり、さらに一層好ましくは30~70モル%である。

【 0 0 8 5 】

構造単位 (a1) において基 (2) を有する構造単位としては、式 (a1-4) で表される構造単位 (以下、「構造単位 (a1-4)」という場合がある。) が挙げられる。

30



40

[式 (a1-4) 中、

R^{a32} は、水素原子、ハロゲン原子、又は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1~6 のアルキル基を表す。

R^{a33} は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1~6 のアルキル基、炭素数 1~6 のアルコキシ基、炭素数 2~12 のアルコシアルキル基、炭素数 2~12 のアルコシアルコキシ基、炭素数 2~4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2~4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。

A^{a30} は、単結合又は $* - X^{a31} - (A^{a32} - X^{a32})_{nc} -$ を表し、* は $- R^{a32}$ が結合する炭素原子との結合部位を表す。

A^{a32} は、炭素数 1~6 のアルカンジイル基を表す。

50

X^{a31} 及び X^{a32} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 、 $-CO-O-$ 又は $-O-CO-$ を表す。

n_c は、0 又は 1 を表す。

l_a は 0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 l_a が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a33} は互いに同一であっても異なってもよい。

R^{a34} 及び R^{a35} はそれぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 R^{a36} は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、 R^{a35} 及び R^{a36} は互いに結合してそれらが結合する $-C-O-$ とともに炭素数 2 ~ 20 の 2 価の炭化水素基を形成し、該炭化水素基及び該 2 価の炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-S-$ で置き換わってもよい。]

【0086】

R^{a32} 及び R^{a33} におけるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子等が挙げられる。

R^{a32} におけるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、メチル基、ペルフルオロエチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチル基、エチル基、ペルフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル基、プロピル基、ペルフルオロブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基、ブチル基、ペルフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル基、ペンチル基、ヘキシル基及びペルフルオロヘキシル基が挙げられる。

R^{a32} は、水素原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が好ましく、水素原子、メチル基又はエチル基がより好ましく、水素原子又はメチル基がさらに好ましい。

R^{a33} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基が挙げられる。アルキル基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が好ましく、メチル基又はエチル基がより好ましく、メチル基がさらに好ましい。

R^{a33} におけるアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基が挙げられる。アルコキシ基は、炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基又はエトキシ基がより好ましく、メトキシ基がさらに好ましい。

R^{a33} におけるアルコキシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシエチル基、プロポキシメチル基、イソプロポキシメチル基、ブトキシメチル基、*sec*-ブトキシメチル基、*tert*-ブトキシメチル基が挙げられる。アルコキシアルキル基は、炭素数 2 ~ 8 のアルコキシアルキル基が好ましく、メトキシメチル基又はエトキシエチル基がより好ましく、メトキシメチル基がさらに好ましい。

R^{a33} におけるアルコキシアルコキシ基としては、メトキシメトキシ基、メトキシエトキシ基、エトキシメトキシ基、エトキシエトキシ基、プロポキシメトキシ基、イソプロポキシメトキシ基、ブトキシメトキシ基、*sec*-ブトキシメトキシ基、*tert*-ブトキシメトキシ基が挙げられる。アルコキシアルコキシ基は、炭素数 2 ~ 8 のアルコキシアルコキシ基が好ましく、メトキシエトキシ基又はエトキシエトキシ基がより好ましい。

R^{a33} におけるアルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。アルキルカルボニル基は、炭素数 2 ~ 3 のアルキルカルボニル基が好ましく、アセチル基がより好ましい。

R^{a33} におけるアルキルカルボニルオキシ基としては、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基及びブチリルオキシ基が挙げられる。アルキルカルボニルオキシ基は、炭素数 2 ~ 3 のアルキルカルボニルオキシ基が好ましく、アセチルオキシ基がより好ましい。

R^{a33} は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基又は炭素数 2 ~ 8 のアルコキシアルコキシ基が好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、ヒドロキシ基、メチル基、メトキシ基、エトキシ基、エトキシエトキシ基又はエトキシメトキシ基がより好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、ヒドロキシ基、メチル基、

10

20

30

40

50

メトキシ基又はエトキシエトキシ基がさらに好ましい。

【0087】

* - X^{a31} - (A^{a32} - X^{a32})_{nc} - としては、* - O - 、* - CO - O - 、* - O - CO - 、* - CO - O - A^{a32} - CO - O - 、* - O - CO - A^{a32} - O - 、* - O - A^{a32} - CO - O - 、* - CO - O - A^{a32} - O - CO - 、* - O - CO - A^{a32} - O - CO - O - 、が挙げられる。なかでも、* - CO - O - 、* - CO - O - A^{a32} - CO - O - 又は* - O - A^{a32} - CO - O - が好ましい。

【0088】

A^{a32}におけるアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、ブタン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基及び2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等が挙げられる。

A^{a32}は、メチレン基又はエチレン基であることが好ましい。

【0089】

A^{a30}は、単結合、* - CO - O - 又は* - CO - O - A^{a32} - CO - O - であることが好ましく、単結合、* - CO - O - 又は* - CO - O - CH₂ - CO - O - であることがより好ましく、単結合又は* - CO - O - であることがさらに好ましい。

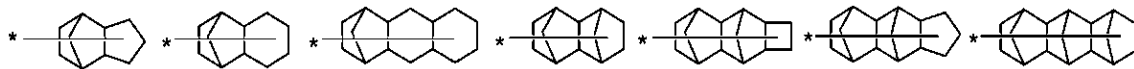
【0090】

l_aは0、1又は2が好ましく、0又は1がより好ましく、0がさらに好ましい。

R^{a34}、R^{a35}及びR^{a36}における炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせた基が挙げられる。

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等が挙げられる。

脂環式炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基(*は結合部位を表す。)等が挙げられる。



芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニル基、フェナントリル基等のアリール基等が挙げられる。

組み合わせた基としては、上述したアルキル基と脂環式炭化水素基とを組み合わせた基(例えば、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、メチルノルボルニル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、アダマンチルジメチル基、ノルボルニルエチル基等のアルキルシクロアルキル基又はシクロアルキルアルキル基)、ベンジル基等のアラルキル基、アルキル基を有する芳香族炭化水素基(p - メチルフェニル基、p - t e r t - ブチルフェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、2, 6 - ジエチルフェニル基、2 - メチル - 6 - エチルフェニル基等)、脂環式炭化水素基を有する芳香族炭化水素基(p - シクロヘキシルフェニル基、p - アダマンチルフェニル基等)、フェニルシクロヘキシル基等のアリール - シクロアルキル基等が挙げられる。特に、R^{a36}としては、炭素数1 ~ 18のアルキル基、炭素数3 ~ 18の脂環式炭化水素基、炭素数6 ~ 18の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせることにより形成される基が挙げられる。

【0091】

R^{a34}は、好ましくは、水素原子である。

R^{a35}は、好ましくは、水素原子、炭素数1 ~ 12のアルキル基又は炭素数3 ~ 12の脂環式炭化水素基であり、より好ましくはメチル基又はエチル基である。

10

20

30

40

50

R^{a36}の炭化水素基は、好ましくは、炭素数1～18のアルキル基、炭素数3～18の脂環式炭化水素基、炭素数6～18の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせることにより形成される基であり、より好ましくは、炭素数1～18のアルキル基、炭素数3～18の脂環式炭化水素基又は炭素数7～18のアラルキル基である。R^{a36}におけるアルキル基及び脂環式炭化水素基は、無置換であることが好ましい。R^{a36}における芳香族炭化水素基は、炭素数6～10のアリールオキシ基を有する芳香環が好ましい。

【0092】

構造単位(a1-4)における-O C(R^{a34})(R^{a35})-O-R^{a36}は、酸(例えばp-トルエンスルホン酸)と接触して脱離し、ヒドロキシ基を形成する。

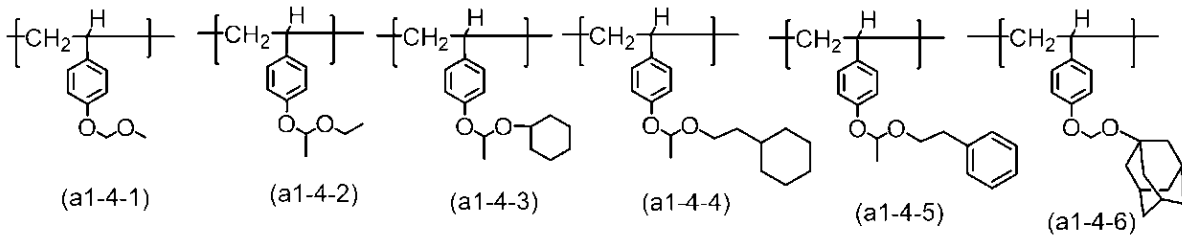
-O C(R^{a34})(R^{a35})-O-R^{a36}は、ベンゼン環のm-位又はp-位に結合することが好ましい。

10

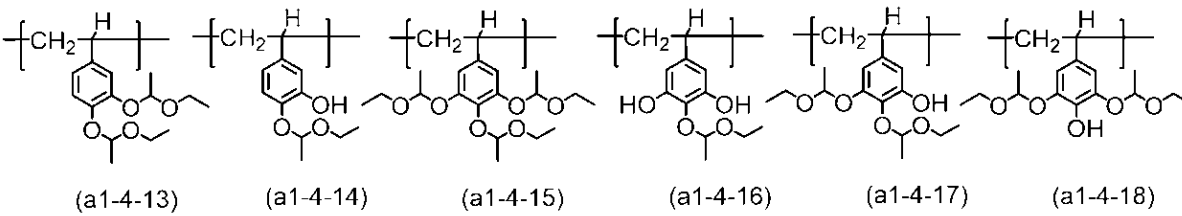
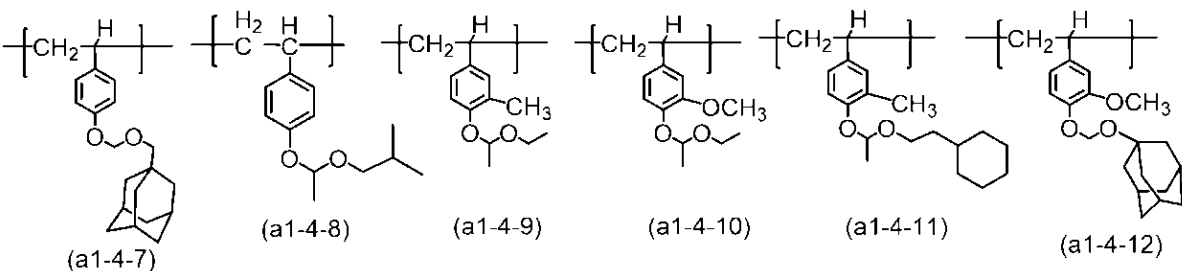
【0093】

構造単位(a1-4)としては、例えば、特開2010-204646号公報に記載されたモノマー由来の構造単位が挙げられる。好ましくは、式(a1-4-1)～式(a1-4-24)でそれぞれ表される構造単位及び構造単位(a1-4)におけるR^{a32}に相当する水素原子が、ハロゲン原子、ハロアルキル基又はアルキル基に置き換わった構造単位が挙げられ、より好ましくは、式(a1-4-1)～式(a1-4-5)、式(a1-4-10)、式(a1-4-13)、式(a1-4-14)、式(a1-4-19)、式(a1-4-20)でそれぞれ表される構造単位が挙げられる。

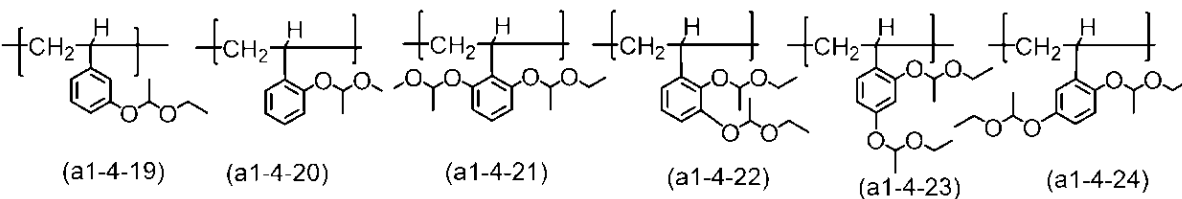
20



30



40



【0094】

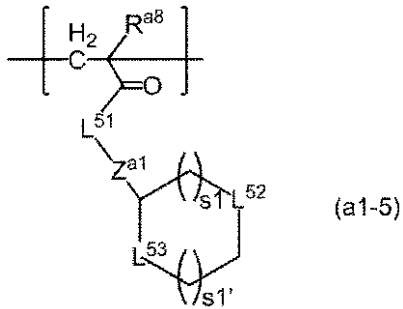
樹脂(A)が、構造単位(a1-4)を含む場合、その含有率は、樹脂(A)の全構造単位の合計に対して、10～95モル%であることが好ましく、15～90モル%であることがより好ましく、20～85モル%であることがさらに好ましく、20～70モル%

50

であることがより一層好ましく、20～60モル%であることがさらに一層好ましい。

【0095】

基(2)を有する(メタ)アクリル系モノマーに由来する構造単位としては、式(a1-5)で表される構造単位(以下「構造単位(a1-5)」という場合がある)も挙げられる。



10

[式(a1-5)中、

R^{a8} は、ハロゲン原子を有してもよい炭素数1～6のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表す。

Z^{a1} は、単結合又は $* - (CH_2)_{h3} - CO - L^{54}$ を表し、 $h3$ は1～4のいずれかの整数を表し、 $*$ は、 L^{51} との結合部位を表す。

20

L^{51} 、 L^{52} 、 L^{53} 及び L^{54} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $-S-$ を表す。

$s1$ は、1～3のいずれかの整数を表す。

$s1'$ は、0～3のいずれかの整数を表す。]

【0096】

ハロゲン原子としては、フッ素原子及び塩素原子が挙げられ、フッ素原子が好ましい。

ハロゲン原子を有してもよい炭素数1～6のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、フルオロメチル基及びトリフルオロメチル基が挙げられる。

式(a1-5)においては、 R^{a8} は、水素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基が好ましい。

30

L^{51} は、酸素原子が好ましい。

L^{52} 及び L^{53} のうち、一方が $-O-$ であり、他方が $-S-$ であることが好ましい。

$s1$ は、1が好ましい。

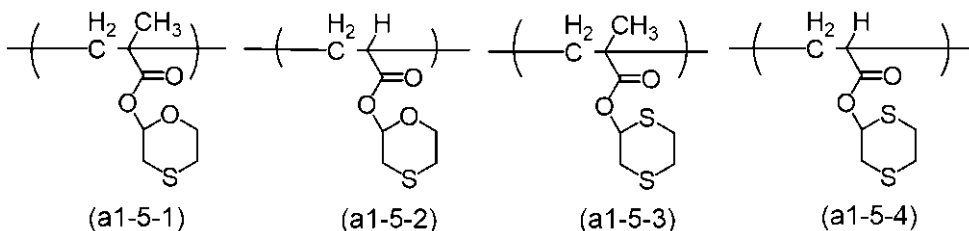
$s1'$ は、0～2のいずれかの整数が好ましい。

Z^{a1} は、単結合又は $* - CH_2 - CO - O -$ が好ましい。

【0097】

構造単位(a1-5)としては、例えば、特開2010-61117号公報に記載されたモノマー由来の構造単位が挙げられる。中でも、式(a1-5-1)～式(a1-5-4)でそれぞれ表される構造単位が好ましく、式(a1-5-1)又は式(a1-5-2)で表される構造単位がより好ましい。

40



【0098】

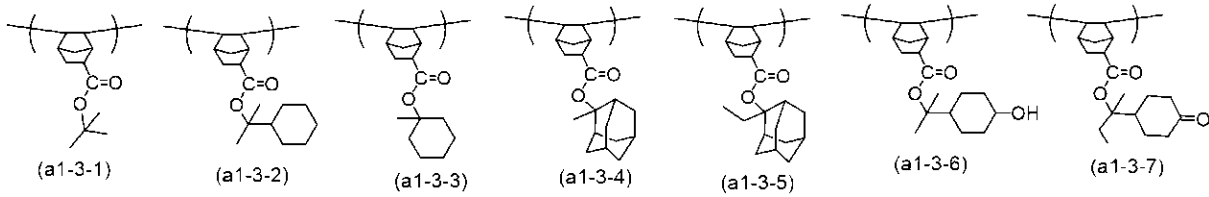
樹脂(A)が、構造単位(a1-5)を含む場合、その含有率は、樹脂(A)の全構造

50

単位に対して、1～50モル%が好ましく、3～45モル%がより好ましく、5～40モル%がさらに好ましく、5～30モル%がさらにより好ましい。

【0099】

また、構造単位(a1)としては、以下の構造単位も挙げられる。



10

【0100】

樹脂(A)が、(a1-3-1)～(a1-3-7)のような構造単位を含む場合、その含有率は、樹脂(A)の全構造単位に対して、10～95モル%が好ましく、15～90モル%がより好ましく、20～85モル%がさらに好ましく、20～70モル%がさらにより好ましく、20～60モル%が特に好ましい。

【0101】

構造単位(s)

構造単位(s)は、酸不安定基を有さないモノマー(以下「モノマー(s)」という場合がある)から導かれる。構造単位(s)を導くモノマーは、レジスト分野で公知の酸不安定基を有さないモノマーを使用できる。

20

構造単位(s)としては、ヒドロキシ基又はラクトン環を有するのが好ましい。ヒドロキシ基を有し、かつ酸不安定基を有さない構造単位(以下「構造単位(a2)」という場合がある)及び/又はラクトン環を有し、かつ酸不安定基を有さない構造単位(以下「構造単位(a3)」という場合がある)を含む樹脂を本発明のレジスト組成物に使用すれば、レジストパターンの解像度及び基板との密着性を向上させることができる。

【0102】

構造単位(a2)

構造単位(a2)が有するヒドロキシ基は、アルコール性ヒドロキシ基でも、フェノール性ヒドロキシ基でもよい。

30

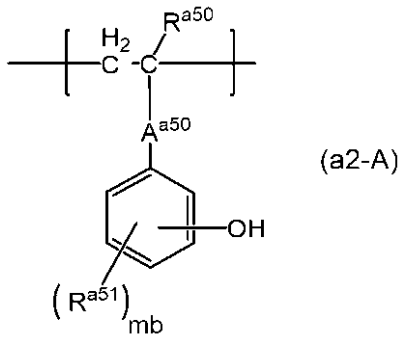
本発明のレジスト組成物からレジストパターンを製造するとき、露光光源としてKrFエキシマレーザ(248nm)、電子線又はEUV(超紫外光)等の高エネルギー線を用いる場合には、構造単位(a2)として、フェノール性ヒドロキシ基を有する構造単位(a2)が好ましく、後述する構造単位(a2-A)を用いることがより好ましい。また、ArFエキシマレーザ(193nm)等を用いる場合には、構造単位(a2)として、アルコール性ヒドロキシ基を有する構造単位(a2)が好ましく、後述する構造単位(a2-1)を用いることがより好ましい。構造単位(a2)としては、1種を単独で含んでもよく、2種以上を含んでもよい。

【0103】

構造単位(a2)においてフェノール性ヒドロキシ基を有する構造単位としては式(a2-A)で表される構造単位(以下「構造単位(a2-A)」という場合がある)が挙げられる。

40

50



10

[式 (a 2 - A) 中、

R^{a50} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a51} は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 12 のアルコシアルキル基、炭素数 2 ~ 12 のアルコシアルコキシ基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。

A^{a50} は、単結合又は $* - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{nb} -$ を表し、 $*$ は $- R^{a50}$ が結合する炭素原子との結合部位を表す。

20

A^{a52} は、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

X^{a51} 及び X^{a52} は、それぞれ独立に、 $- O -$ 、 $- C O - O -$ 又は $- O - C O -$ を表す。

nb は、0 又は 1 を表す。

mb は、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 mb が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a51} は互いに同一であっても異なってもよい。]

【 0 1 0 4 】

R^{a50} 及び R^{a51} におけるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子等が挙げられる。

R^{a50} におけるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、メチル基、ペルフルオロエチル基、2, 2, 2 - トリフルオロエチル基、1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエチル基、エチル基、ペルフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3 - ペンタフルオロプロピル基、プロピル基、ペルフルオロブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 - オクタフルオロブチル基、ブチル基、ペルフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 - ノナフルオロペンチル基、ペンチル基、ヘキシル基及びペルフルオロヘキシル基が挙げられる。

30

R^{a50} は、水素原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が好ましく、水素原子、メチル基又はエチル基がより好ましく、水素原子又はメチル基がさらに好ましい。

R^{a51} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基が挙げられる。アルキル基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が好ましく、メチル基又はエチル基がより好ましく、メチル基がさらに好ましい。

40

R^{a51} におけるアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基が挙げられる。アルコキシ基は、炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基又はエトキシ基がより好ましく、メトキシ基がさらに好ましい。

R^{a51} におけるアルコシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシエチル基、プロポキシメチル基、イソプロポキシメチル基、ブトキシメチル基、*sec*-ブトキシメチル基、*tert*-ブトキシメチル基が挙げられる。アルコシアルキル基は、炭素数 2 ~ 8 のアルコシアルキル基が好ましく、メトキシメチル基又はエトキシエチル基がよ

50

り好ましく、メトキシメチル基がさらに好ましい。

R^{a51} におけるアルコキシアルコキシ基としては、メトキシメトキシ基、メトキシエトキシ基、エトキシメトキシ基、エトキシエトキシ基、プロポキシメトキシ基、イソプロポキシメトキシ基、ブトキシメトキシ基、*sec*-ブトキシメトキシ基、*tert*-ブトキシメトキシ基が挙げられる。アルコキシアルコキシ基は、炭素数2~8のアルコキシアルコキシ基が好ましく、メトキシエトキシ基又はエトキシエトキシ基がより好ましい。

R^{a51} におけるアルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。アルキルカルボニル基は、炭素数2~3のアルキルカルボニル基が好ましく、アセチル基がより好ましい。

R^{a51} におけるアルキルカルボニルオキシ基としては、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基及びブチリルオキシ基が挙げられる。アルキルカルボニルオキシ基は、炭素数2~3のアルキルカルボニルオキシ基が好ましく、アセチルオキシ基がより好ましい。

R^{a51} は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基又は炭素数2~8のアルコキシアルコキシ基が好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、ヒドロキシ基、メチル基、メトキシ基、エトキシ基、エトキシエトキシ基又はエトキシメトキシ基がより好ましく、フッ素原子、ヨウ素原子、ヒドロキシ基、メチル基、メトキシ基又はエトキシエトキシ基がさらに好ましい。

【0105】

* - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{nb} - としては、* - O - 、* - CO - O - 、* - O - CO - 、* - CO - O - A^{a52} - CO - O - 、* - O - CO - A^{a52} - O - 、* - O - A^{a52} - CO - O - 、* - CO - O - A^{a52} - O - CO - 、* - O - CO - A^{a52} - O - CO - 、* - O - CO - A^{a52} - O - CO - O - 、* - CO - O - A^{a52} - CO - O - O - 又は* - O - A^{a52} - CO - O - が好ましい。

【0106】

A^{a52} におけるアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン-1,3-ジイル基、プロパン-1,2-ジイル基、ブタン-1,4-ジイル基、ペンタン-1,5-ジイル基、ヘキサン-1,6-ジイル基、ブタン-1,3-ジイル基、2-メチルプロパン-1,3-ジイル基、2-メチルプロパン-1,2-ジイル基、ペンタン-1,4-ジイル基及び2-メチルブタン-1,4-ジイル基等が挙げられる。

A^{a52} は、メチレン基又はエチレン基であることが好ましい。

【0107】

A^{a50} は、単結合、* - CO - O - 又は* - CO - O - A^{a52} - CO - O - であることが好ましく、単結合、* - CO - O - 又は* - CO - O - CH₂ - CO - O - であることがより好ましく、単結合又は* - CO - O - であることがさらに好ましい。

【0108】

m_b は0、1又は2が好ましく、0又は1がより好ましく、0がさらに好ましい。

ヒドロキシ基は、少なくとも1つが、ベンゼン環のメタ位又はパラ位に結合することが好ましい。フェニル基に2つ以上のヒドロキシ基を有する場合、2つのヒドロキシ基は、メタ位とパラ位にそれぞれ結合していることが好ましい。

【0109】

構造単位($a_2 - A$)としては、特開2010-204634号公報、特開2012-12577号公報に記載されているモノマー由来の構造単位が挙げられる。

構造単位($a_2 - A$)としては、式($a_2 - 2 - 1$)~式($a_2 - 2 - 24$)で表される構造単位及び式($a_2 - 2 - 1$)~式($a_2 - 2 - 24$)で表される構造単位において、構造単位($a_2 - A$)における R^{a50} に相当するメチル基が水素原子、ハロゲン原子、ハロアルキル基又は他のアルキル基に置き換わった構造単位が挙げられる。構造単位($a_2 - A$)は、式($a_2 - 2 - 1$)~式($a_2 - 2 - 4$)で表される構造単位、式($a_2 - 2 - 6$)で表される構造単位、式($a_2 - 2 - 8$)で表される構造単位、式($a_2 - 2 - 12$)~式($a_2 - 2 - 18$)で表される構造単位及び式($a_2 - 2 - 1$)~式($a_2 - 2 - 4$)で表される構造単位、式($a_2 - 2 - 6$)で表される構造単位、式($a_2 - 2$

10

20

30

40

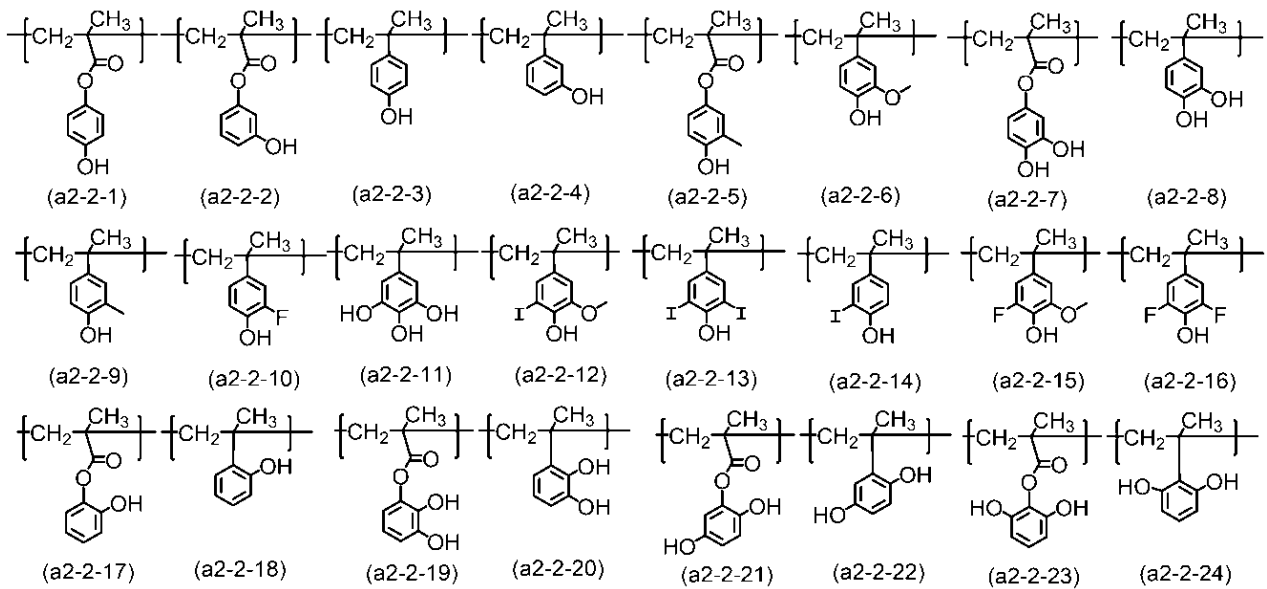
50

- 8) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 1 2) ~ 式 (a 2 - 2 - 1 8) で表される構造単位において、構造単位 (a 2 - A) における R^{a 5 0} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位であることが好ましく、式 (a 2 - 2 - 3) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 4) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 8) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 1 2) ~ 式 (a 2 - 2 - 1 4) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 1 8) で表される構造単位及び式 (a 2 - 2 - 3) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 4) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 8) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 1 2) ~ 式 (a 2 - 2 - 1 4) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 1 8) で表される構造単位において、構造単位 (a 2 - A) における R^{a 5 0} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位であることがより好ましく、式 (a 2 - 2 - 3) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 4) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 8) で表される構造単位及び式 (a 2 - 2 - 3) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 4) で表される構造単位、式 (a 2 - 2 - 8) で表される構造単位において、構造単位 (a 2 - A) における R^{a 5 0} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位であることがさらに好ましい。

10

20

30



【 0 1 1 0 】

樹脂 (A) 中に構造単位 (a 2 - A) が含まれる場合の構造単位 (a 2 - A) の含有率は、全構造単位に対して、好ましくは 5 モル % 以上であり、より好ましくは 1 0 モル % 以上であり、さらに好ましくは 1 5 モル % 以上であり、より一層好ましくは 2 0 モル % 以上である。また、好ましくは 8 0 モル % 以下であり、より好ましくは 7 0 モル % 以下であり、さらに好ましくは 6 5 モル % 以下である。具体的には、好ましくは 5 ~ 8 0 モル % であり、より好ましくは 1 0 ~ 7 0 モル % であり、さらに好ましくは 1 5 ~ 6 5 モル % であり、さらにより好ましくは 2 0 ~ 6 5 モル % である。

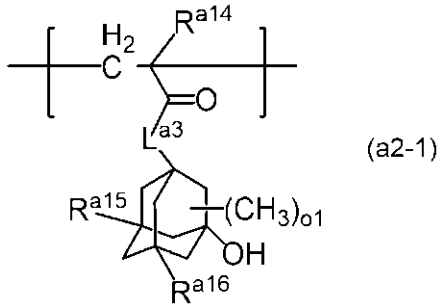
40

構造単位 (a 2 - A) は、例えば構造単位 (a 1 - 4) を用いて重合した後、p - トルエンスルホン酸等の酸で処理することにより、樹脂 (A) に含ませることができる。また、アセトキシスチレン等を用いて重合した後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド等のアルカリで処理することにより、構造単位 (a 2 - A) を樹脂 (A) に含ませることができる。

【 0 1 1 1 】

構造単位 (a 2) においてアルコール性ヒドロキシ基を有する構造単位としては、式 (a 2 - 1) で表される構造単位 (以下「構造単位 (a 2 - 1) 」という場合がある。) が挙げられる。

50



10

[式 (a 2 - 1) 中、

L^{a3} は、 $-O-$ 又は $*-O-(CH_2)_{k2}-CO-O-$ を表し、

$k2$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。* は $-CO-$ との結合部位を表す。

R^{a14} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{a15} 及び R^{a16} は、それぞれ独立に、水素原子、メチル基又はヒドロキシ基を表す。

$o1$ は、0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。]

【 0 1 1 2 】

式 (a 2 - 1) では、 L^{a3} は、好ましくは、 $-O-$ 、 $-O-(CH_2)_{f1}-CO-O-$ であり (前記 $f1$ は、1 ~ 4 のいずれかの整数を表す)、より好ましくは $-O-$ である。

R^{a14} は、好ましくはメチル基である。

R^{a15} は、好ましくは水素原子である。

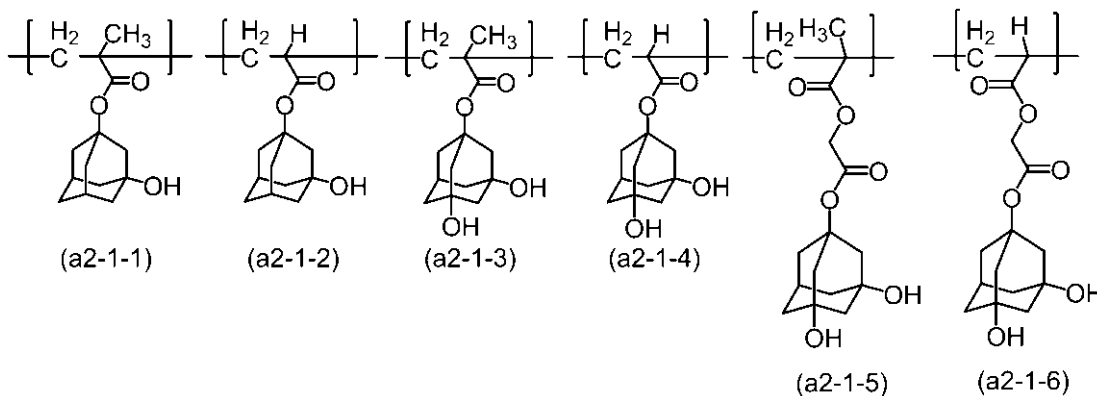
R^{a16} は、好ましくは水素原子又はヒドロキシ基である。

$o1$ は、好ましくは 0 ~ 3 のいずれかの整数、より好ましくは 0 又は 1 である。

20

【 0 1 1 3 】

構造単位 (a 2 - 1) としては、例えば、特開 2 0 1 0 - 2 0 4 6 4 6 号公報に記載されたモノマーに由来する構造単位が挙げられる。式 (a 2 - 1 - 1) ~ 式 (a 2 - 1 - 6) のいずれかで表される構造単位が好ましく、式 (a 2 - 1 - 1) ~ 式 (a 2 - 1 - 4) のいずれかで表される構造単位がより好ましく、式 (a 2 - 1 - 1) 又は式 (a 2 - 1 - 3) で表される構造単位がさらに好ましい。



30

40

【 0 1 1 4 】

樹脂 (A) が構造単位 (a 2 - 1) を含む場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、1 モル % 以上が挙げられ、2 モル % 以上が好ましい。また、45 モル % 以下が挙げられ、好ましくは 40 モル % 以下であり、より好ましくは 35 モル % 以下であり、さらに好ましくは 20 モル % 以下であり、より一層好ましくは 10 モル % 以下である。具体的には、1 ~ 45 モル % が挙げられ、好ましくは 1 ~ 40 モル % であり、より好ましくは 1 ~ 35 モル % であり、さらに好ましくは 1 ~ 20 モル % であり、さらにより好ましくは 1 ~ 10 モル % である。

【 0 1 1 5 】

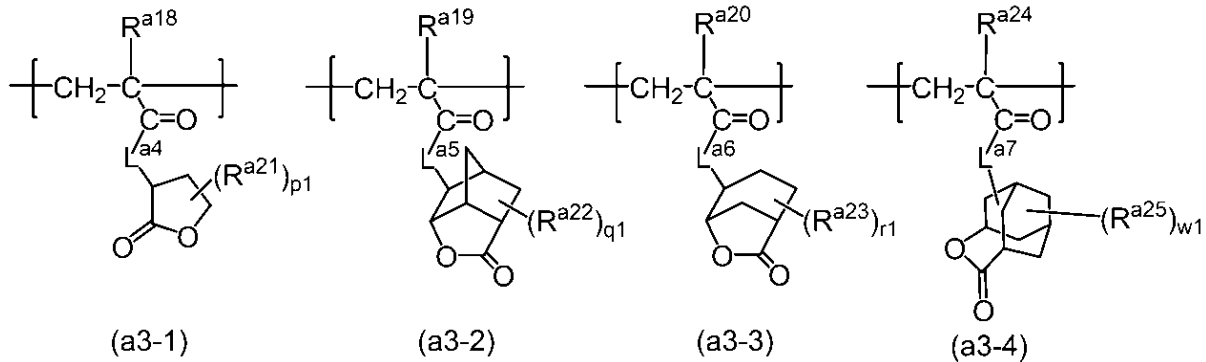
50

構造単位 (a 3)

構造単位 (a 3) が有するラクトン環は、 - プロピオラクトン環、 - ブチロラクトン環、 - バレロラクトン環のような単環でもよく、単環式のラクトン環と他の環との縮合環でもよい。好ましくは、 - ブチロラクトン環、アダマンタンラクトン環、又は、 - ブチロラクトン環構造を含む橋かけ環 (例えば下式 (a 3 - 2) で表される構造単位) が挙げられる。

【 0 1 1 6 】

構造単位 (a 3) は、好ましくは、式 (a 3 - 1)、式 (a 3 - 2)、式 (a 3 - 3) 又は式 (a 3 - 4) で表される構造単位である。これらの 1 種を単独で含有してもよく、2 種以上を含有していてもよい。



[式 (a 3 - 1)、式 (a 3 - 2)、式 (a 3 - 3) 及び式 (a 3 - 4) 中、 L^{a4} 、 L^{a5} 及び L^{a6} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $*-O-(CH_2)_{k3}-CO-O-$ ($k3$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。) で表される基を表す。

L^{a7} は、 $-O-$ 、 $*-O-L^{a8}-O-$ 、 $*-O-L^{a8}-CO-O-$ 、 $*-O-L^{a8}-CO-O-L^{a9}-CO-O-$ 又は $*-O-L^{a8}-O-CO-L^{a9}-O-$ を表す。

L^{a8} 及び L^{a9} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

* はカルボニル基との結合部位を表す。

R^{a18} 、 R^{a19} 、 R^{a20} 及び R^{a24} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

X^{a3} は、 $-CH_2-$ 又は酸素原子を表す。

R^{a21} は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。

R^{a22} 、 R^{a23} 及び R^{a25} は、それぞれ独立に、カルボキシ基、シアノ基又は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。

$p1$ は 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

$q1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。

$r1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。

$w1$ は、0 ~ 8 のいずれかの整数を表す。

$p1$ 、 $q1$ 、 $r1$ 及び / 又は $w1$ が 2 以上のとき、複数の R^{a21} 、 R^{a22} 、 R^{a23} 及び / 又は R^{a25} は互いに同一であってもよく、異なってもよい。]

【 0 1 1 7 】

R^{a21} 、 R^{a22} 、 R^{a23} 及び R^{a25} における脂肪族炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基及び *tert*-ブチル基等のアルキル基が挙げられる。

R^{a18} 、 R^{a19} 、 R^{a20} 及び R^{a24} におけるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子が挙げられる。

R^{a18} 、 R^{a19} 、 R^{a20} 及び R^{a24} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基及びヘキシル基等が挙げられ、好ましくは炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が挙

げられ、より好ましくはメチル基又はエチル基が挙げられる。

R^{a18} 、 R^{a19} 、 R^{a20} 及び R^{a24} におけるハロゲン原子を有するアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロ *sec*-ブチル基、ペルフルオロ *tert*-ブチル基、ペルフルオロペンチル基、ペルフルオロヘキシル基、トリクロロメチル基、トリプロモメチル基、トリヨードメチル基等が挙げられる。

L^{a8} 及び L^{a9} におけるアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン-1,3-ジイル基、プロパン-1,2-ジイル基、ブタン-1,4-ジイル基、ペンタン-1,5-ジイル基、ヘキサン-1,6-ジイル基、ブタン-1,3-ジイル基、2-メチルプロパン-1,3-ジイル基、2-メチルプロパン-1,2-ジイル基、ペンタン-1,4-ジイル基及び2-メチルブタン-1,4-ジイル基等が挙げられる。

【0118】

式(a3-1)~式(a3-3)において、 L^{a4} ~ L^{a6} は、それぞれ独立に、好ましくは-O-又は、* - O - (CH₂)_{k3} - CO - O - において、k₃が1~4のいずれかの整数である基、より好ましくは-O-及び、* - O - CH₂ - CO - O -、さらに好ましくは酸素原子である。

R^{a18} ~ R^{a21} は、好ましくはメチル基である。

R^{a22} 及び R^{a23} は、それぞれ独立に、好ましくはカルボキシ基、シアノ基又はメチル基である。

p₁、q₁ 及び r₁ は、それぞれ独立に、好ましくは0~2のいずれかの整数であり、より好ましくは0又は1である。

【0119】

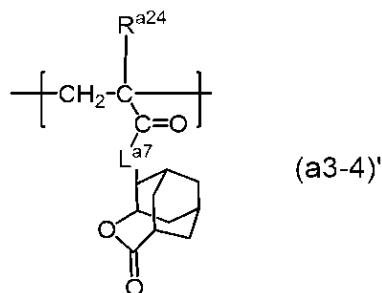
式(a3-4)において、 R^{a24} は、好ましくは水素原子又は炭素数1~4のアルキル基であり、より好ましくは水素原子、メチル基又はエチル基であり、さらに好ましくは水素原子又はメチル基である。

R^{a25} は、好ましくはカルボキシ基、シアノ基又はメチル基である。

L^{a7} は、好ましくは-O-又は* - O - L^{a8} - CO - O - であり、より好ましくは-O-、-O - CH₂ - CO - O - 又は - O - C₂H₄ - CO - O - である。

w₁は、好ましくは0~2のいずれかの整数であり、より好ましくは0又は1である。

特に、式(a3-4)は、式(a3-4)'が好ましい。



(式中、 R^{a24} 、 L^{a7} は、上記と同じ意味を表す。)

【0120】

構造単位(a3)としては、特開2010-204646号公報に記載されたモノマー、特開2000-122294号公報に記載されたモノマー、特開2012-41274号公報に記載されたモノマーに由来の構造単位が挙げられる。構造単位(a3)としては、式(a3-1-1)、式(a3-1-2)、式(a3-2-1)、式(a3-2-2)、式(a3-3-1)、式(a3-3-2)及び式(a3-4-1)~式(a3-4-12)のいずれかで表される構造単位及び、前記構造単位において、式(a3-1)~式(a3-4)における R^{a18} 、 R^{a19} 、 R^{a20} 及び R^{a24} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が好ましい。

【0121】

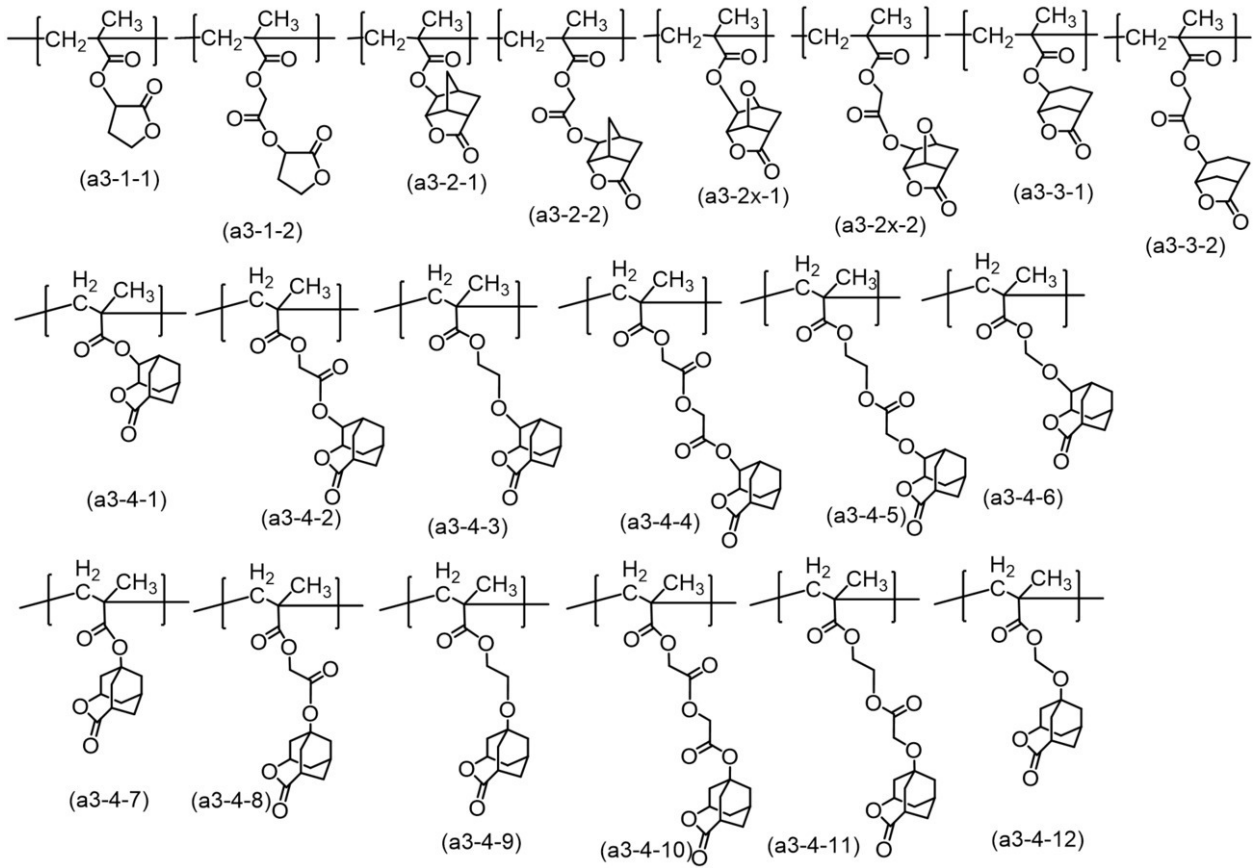
10

20

30

40

50



10

20

30

40

50

【 0 1 2 2 】

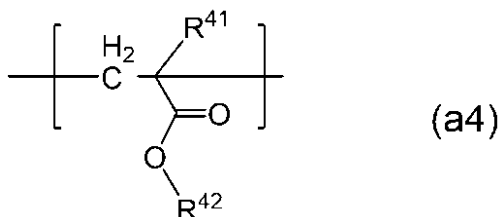
樹脂 (A) が構造単位 (a 3) を含む場合、その合計含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、1 モル % 以上が挙げられ、好ましくは 3 モル % 以上であり、より好ましくは 5 モル % 以上であり、さらに好ましくは 10 モル % 以上である。また、70 モル % 以下が挙げられ、好ましくは 65 モル % 以下であり、より好ましくは 60 モル % 以下である。具体的には、1 ~ 70 モル % が挙げられ、好ましくは 3 ~ 70 モル % であり、より好ましくは 5 ~ 65 モル % であり、さらに好ましくは 5 ~ 60 モル % であり、より一層好ましくは 10 ~ 65 モル % であり、さらに一層好ましくは 10 ~ 60 モル % である。

また、構造単位 (a 3 - 1)、構造単位 (a 3 - 2)、構造単位 (a 3 - 3) 又は構造単位 (a 3 - 4) の含有率は、それぞれ、樹脂 (A) の全構造単位に対して、好ましくは 1 モル % 以上であり、より好ましくは 3 モル % 以上であり、さらに好ましくは 5 モル % 以上である。また、好ましくは 60 モル % 以下であり、より好ましくは 55 モル % 以下であり、さらに好ましくは 50 モル % 以下である。具体的には、1 ~ 60 モル % が好ましく、3 ~ 60 モル % がより好ましく、5 ~ 55 モル % がさらに好ましく、5 ~ 50 モル % がより一層好ましく、10 ~ 50 モル % がさらに一層好ましい。

【 0 1 2 3 】

構造単位 (a 4)

構造単位 (a 4) としては、以下の構造単位が挙げられる。



[式 (a 4) 中、

R^{41} は、水素原子又はメチル基を表す。

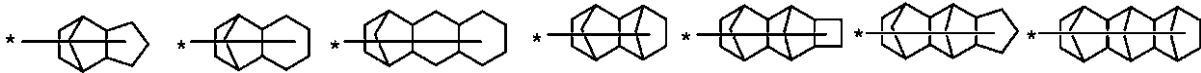
R^{42} は、炭素数 1 ~ 24 のフッ素原子を有する飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。]

R^{42} で表される飽和炭化水素基は、鎖式炭化水素基及び単環又は多環の脂環式炭化水素基、並びに、これらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

【0124】

鎖式炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基及びオクタデシル基が挙げられる。単環又は多環の脂環式炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基；デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基（* は結合部位を表す。）等の多環式の脂環式炭化水素基が挙げられる。

10

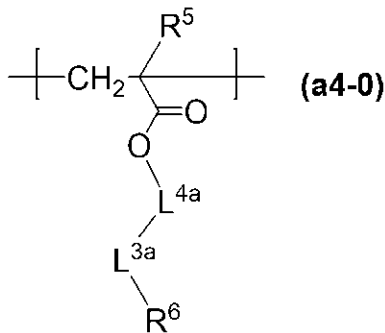


組み合わせにより形成される基としては、1 以上のアルキル基又は 1 以上のアルカンジイル基と、1 以上の脂環式炭化水素基とを組み合わせることにより形成される基が挙げられ、-アルカンジイル基-脂環式炭化水素基、-脂環式炭化水素基-アルキル基、-アルカンジイル基-脂環式炭化水素基-アルキル基等が挙げられる。

20

【0125】

構造単位 (a4) としては、式 (a4-0)、式 (a4-1)、式 (a4-2)、式 (a4-3) 及び式 (a4-4) からなる群から選択される少なくとも 1 つで表される構造単位が挙げられる。



30

[式 (a4-0) 中、

R^5 は、水素原子又はメチル基を表す。

L^{4a} は、単結合又は炭素数 1 ~ 4 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

L^{3a} は、炭素数 1 ~ 8 のペルフルオロアルカンジイル基又は炭素数 3 ~ 12 のペルフルオロシクロアルカンジイル基を表す。

R^6 は、水素原子又はフッ素原子を表す。]

40

【0126】

L^{4a} における 2 価の脂肪族飽和炭化水素基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン-1, 3-ジイル基、ブタン-1, 4-ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基、エタン-1, 1-ジイル基、プロパン-1, 2-ジイル基、ブタン-1, 3-ジイル基、2-メチルプロパン-1, 3-ジイル基及び 2-メチルプロパン-1, 2-ジイル基等の分岐状アルカンジイル基が挙げられる。

L^{3a} におけるペルフルオロアルカンジイル基としては、ジフルオロメチレン基、ペルフルオロエチレン基、ペルフルオロプロパン-1, 1-ジイル基、ペルフルオロプロパン-1, 3-ジイル基、ペルフルオロプロパン-1, 2-ジイル基、ペルフルオロプロパン-2, 2-ジイル基、ペルフルオロブタン-1, 4-ジイル基、ペルフルオロブタン-2

50

, 2 - ジイル基、ペルフルオロブタン - 1, 2 - ジイル基、ペルフルオロペンタン - 1, 5 - ジイル基、ペルフルオロペンタン - 2, 2 - ジイル基、ペルフルオロペンタン - 3, 3 - ジイル基、ペルフルオロヘキサン - 1, 6 - ジイル基、ペルフルオロヘキサン - 2, 2 - ジイル基、ペルフルオロヘキサン - 3, 3 - ジイル基、ペルフルオロヘプタン - 1, 7 - ジイル基、ペルフルオロヘプタン - 2, 2 - ジイル基、ペルフルオロヘプタン - 3, 4 - ジイル基、ペルフルオロヘプタン - 4, 4 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 1, 8 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 2, 2 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 3, 3 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 4, 4 - ジイル基等が挙げられる。

L^{3a}におけるペルフルオロシクロアルカンジイル基としては、ペルフルオロシクロヘキサンジイル基、ペルフルオロシクロペンタンジイル基、ペルフルオロシクロヘプタンジイル基、ペルフルオロアダマンタンジイル基等が挙げられる。 10

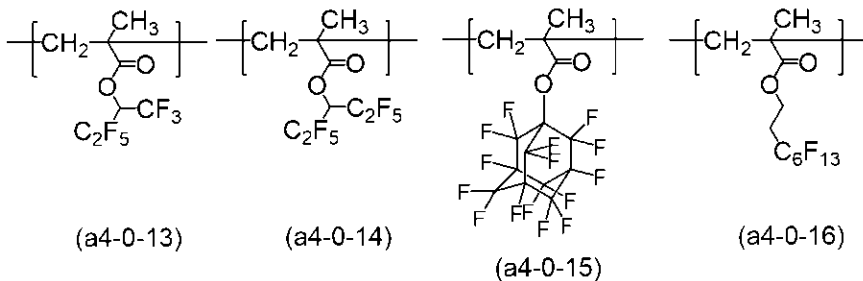
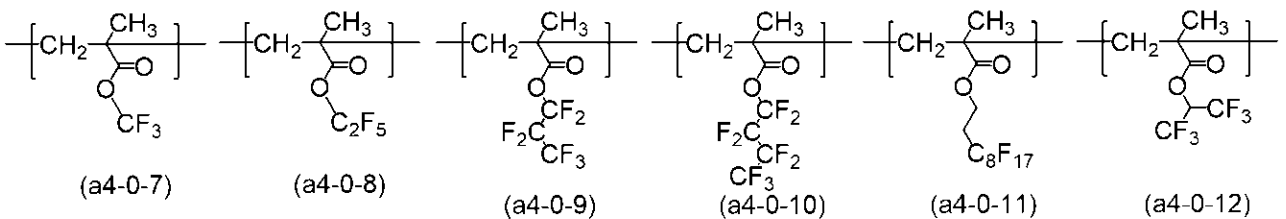
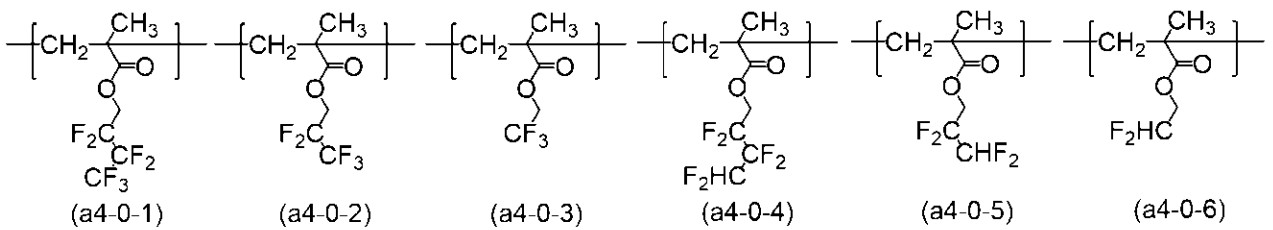
【0127】

L^{4a}は、好ましくは単結合、メチレン基又はエチレン基であり、より好ましくは、単結合、メチレン基である。

L^{3a}は、好ましくは炭素数1～6のペルフルオロアルカンジイル基であり、より好ましくは炭素数1～3のペルフルオロアルカンジイル基である。

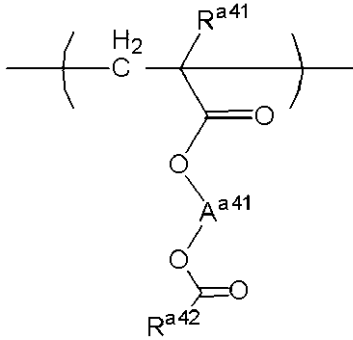
【0128】

構造単位(a4-0)としては、以下に示す構造単位及び下記構造単位中の構造単位(a4-0)におけるR⁵に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。 20



【0129】

構造単位(a4)としては、式(a4-1)で表される構造単位が挙げられる。 40



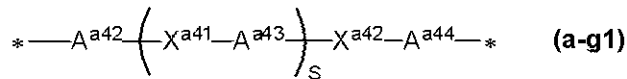
10

[式 (a 4 - 1) 中、

R^{a41} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{a42} は、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 20 の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

A^{a41} は、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基又は式 (a - g 1) で表される基を表す。ただし、 A^{a41} 及び R^{a42} のうち少なくとも 1 つは、置換基としてハロゲン原子 (好ましくはフッ素原子) を有する。



20

[式 (a - g 1) 中、

s は 0 又は 1 を表す。

A^{a42} 及び A^{a44} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 5 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

A^{a43} は、単結合又は置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 5 の 2 価の脂肪族炭化水素基を表す。

X^{a41} 及び X^{a42} は、それぞれ独立に、- O - 、 - CO - 、 - CO - O - 又は - O - CO - を表す。

30

ただし、 A^{a42} 、 A^{a43} 、 A^{a44} 、 X^{a41} 及び X^{a42} の炭素数の合計は 7 以下である。]

* は結合部位であり、右側の * が - O - CO - R^{a42} との結合部位である。]

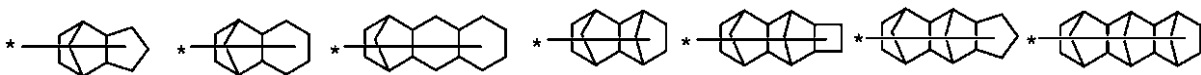
【 0 1 3 0 】

R^{a42} における飽和炭化水素基としては、鎖式飽和炭化水素基及び単環又は多環の脂環式飽和炭化水素基、並びに、これらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

鎖式飽和炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基及びオクタデシル基が挙げられる。

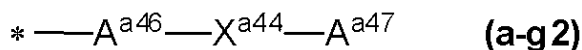
単環又は多環の脂環式飽和炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基；デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基 (* は結合部位を表す。) 等の多環式の脂環式飽和炭化水素基が挙げられる。

40



組み合わせにより形成される基としては、1 以上のアルキル基又は 1 以上のアルカンジイル基と、1 以上の脂環式飽和炭化水素基とを組み合わせることにより形成される基が挙げられ、- アルカンジイル基 - 脂環式飽和炭化水素基、- 脂環式飽和炭化水素基 - アルキ

50



[式 (a - g 2) 中、

A^{a46} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 17 の 2 価の脂肪族炭化水素基を表す。

X^{a44} は、 $** - O - CO -$ 又は $** - CO - O -$ を表す ($**$ は A^{a46} との結合部位を表す)。

A^{a47} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 17 の脂肪族炭化水素基を表す。

ただし、 A^{a46} 、 A^{a47} 及び X^{a44} の炭素数の合計は 18 以下であり、 A^{a46} 及び A^{a47} のうち、少なくとも一方は、少なくとも 1 つのハロゲン原子を有する。

$*$ はカルボニル基との結合部位を表す。]

【 0 1 3 5 】

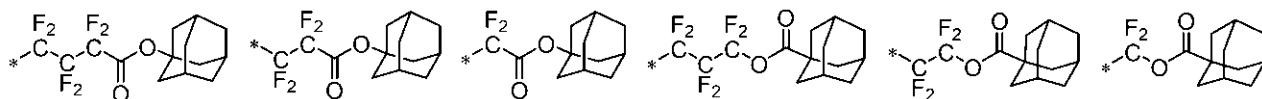
A^{a46} の脂肪族炭化水素基の炭素数は 1 ~ 6 が好ましく、1 ~ 3 がより好ましい。

A^{a47} の脂肪族炭化水素基の炭素数は 4 ~ 15 が好ましく、5 ~ 12 がより好ましく、

A^{a47} は、シクロヘキシル基又はアダマンチル基がさらに好ましい。

【 0 1 3 6 】

式 (a - g 2) で表される基の好ましい構造は、以下の構造である ($*$ はカルボニル基との結合部位である)。



【 0 1 3 7 】

A^{a41} におけるアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基；プロパン - 1, 2 - ジイル基、ブタン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、1 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等の分岐状アルカンジイル基が挙げられる。

A^{a41} のアルカンジイル基における置換基としては、ヒドロキシ基及び炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基等が挙げられる。

A^{a41} は、好ましくは炭素数 1 ~ 4 のアルカンジイル基であり、より好ましくは炭素数 2 ~ 4 のアルカンジイル基であり、さらに好ましくはエチレン基である。

【 0 1 3 8 】

式 (a - g 1) で表される基における A^{a42} 、 A^{a43} 及び A^{a44} の表す 2 価の飽和炭化水素基としては、直鎖又は分岐のアルカンジイル基及び単環又は多環の 2 価の脂環式炭化水素基、並びに、アルカンジイル基及び 2 価の脂環式炭化水素基を組合せることにより形成される基等が挙げられる。具体的には、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、1 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基等が挙げられる。

A^{a42} 、 A^{a43} 及び A^{a44} の表す 2 価の飽和炭化水素基の置換基としては、ヒドロキシ基及び炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基等が挙げられる。

s は、0 であることが好ましい。

【 0 1 3 9 】

式 (a - g 1) で表される基において、 X^{a42} が $- O -$ 、 $- CO -$ 、 $- CO - O -$ 又は $- O - CO -$ である基としては、以下の基等が挙げられる。以下の例示において、 $*$ 及び $**$ はそれぞれ結合部位を表し、 $**$ が $- O - CO - R^{a42}$ との結合部位である。

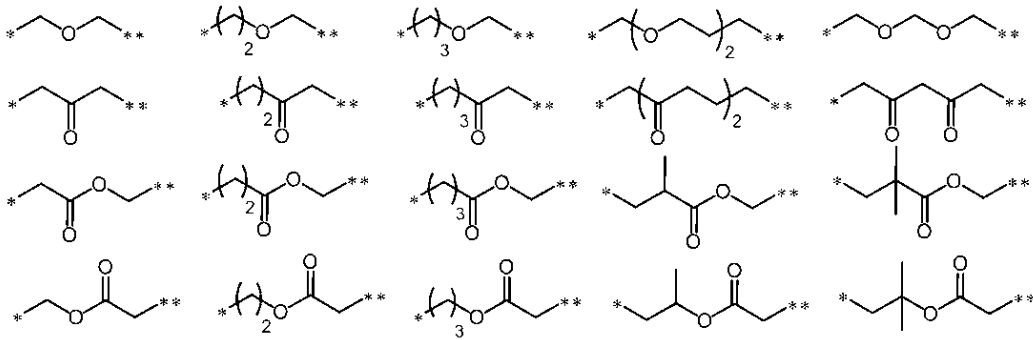
10

20

30

40

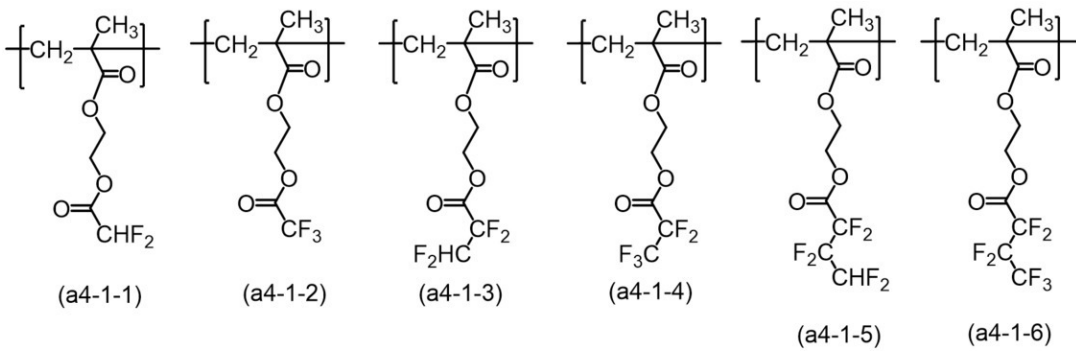
50



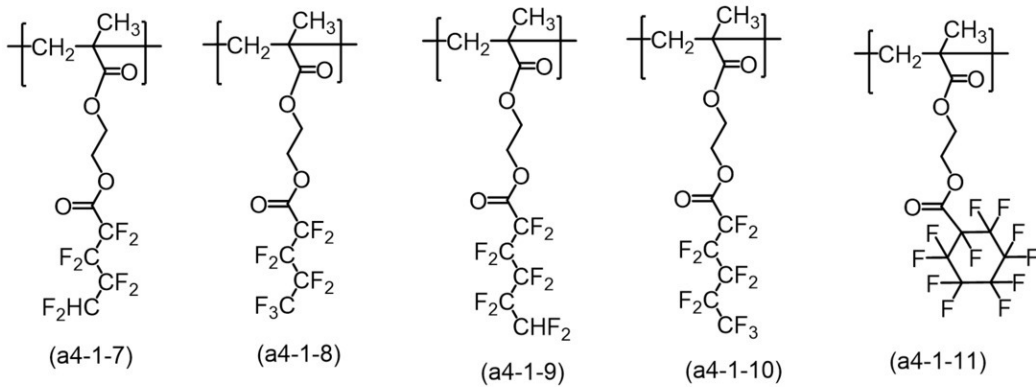
10

【 0 1 4 0 】

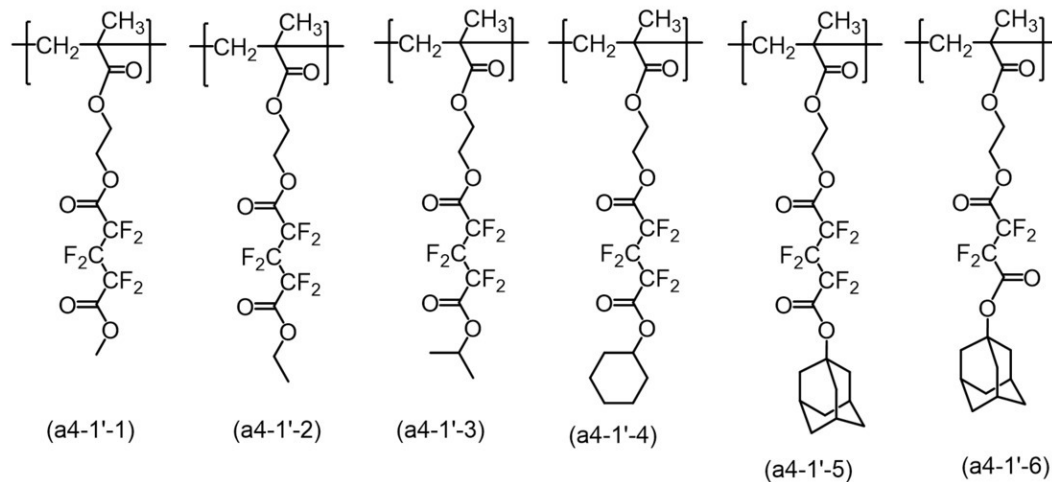
式 (a 4 - 1) で表される構造単位としては、以下に示す構造単位及び下記構造単位中の式 (a 4 - 1) で表される構造単位における R^{a41} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。



20



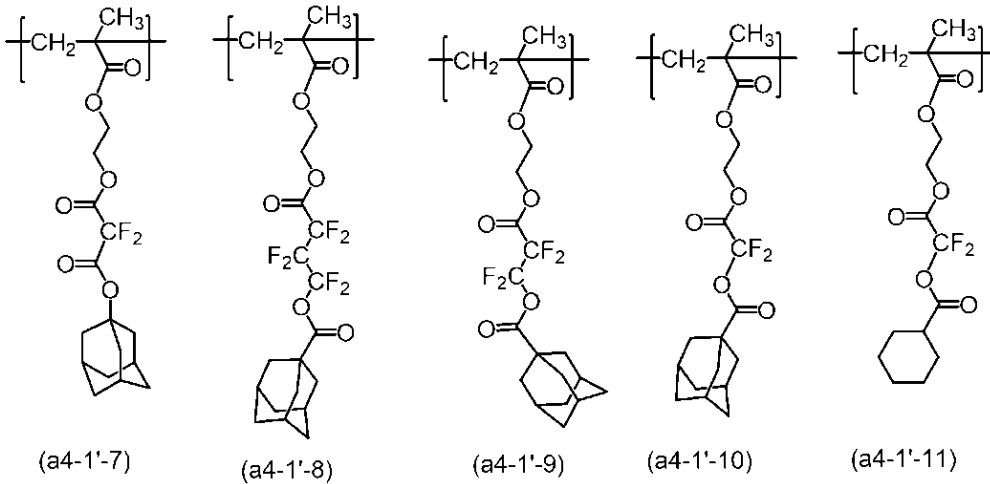
30



40

50

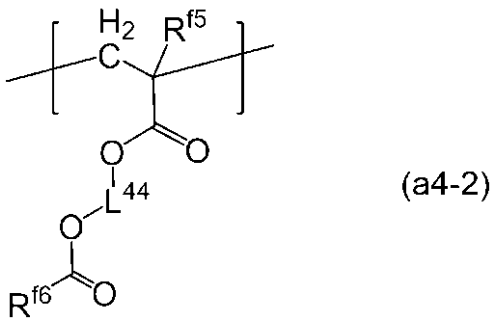
【 0 1 4 1 】



10

【 0 1 4 2 】

構造単位 (a 4) としては、式 (a 4 - 2) で表される構造単位が好ましい。



20

[式 (a 4 - 2) 中、

R^{f5} は、水素原子又はメチル基を表す。

L^{44} は、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表し、該アルカンジイル基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - C O - に置き換わっていてもよい。

30

R^{f6} は、炭素数 1 ~ 20 のフッ素原子を有する飽和炭化水素基を表す。

ただし、 L^{44} 及び R^{f6} の合計炭素数の上限は 21 である。]

【 0 1 4 3 】

L^{44} の炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基は、 A^{a41} におけるアルカンジイル基で例示したものと同様の基が挙げられる。

R^{f6} の飽和炭化水素基は、 R^{a42} で例示したものと同様の基が挙げられる。

L^{44} における炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基としては、炭素数 2 ~ 4 のアルカンジイル基が好ましく、エチレン基がより好ましい。

40

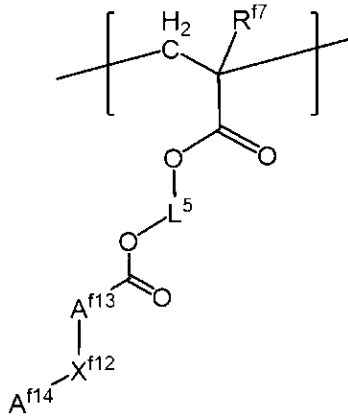
【 0 1 4 4 】

式 (a 4 - 2) で表される構造単位としては、例えば、式 (a 4 - 1 - 1) ~ 式 (a 4 - 1 - 11) でそれぞれ表される構造単位が挙げられる。構造単位 (a 4 - 2) における R^{f5} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位も式 (a 4 - 2) で表される構造単位として挙げられる。

【 0 1 4 5 】

構造単位 (a 4) としては、式 (a 4 - 3) で表される構造単位が挙げられる。

50



(a4-3)

10

[式(a4-3)中、

R^{f7} は、水素原子又はメチル基を表す。

L^5 は、炭素数1～6のアルカンジイル基を表す。

A^{f13} は、フッ素原子を有していてもよい炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基を表す。

X^{f12} は、 $*-O-CO-$ 又は $*-CO-O-$ を表す($*$ は A^{f13} との結合部位を表す)。

20

A^{f14} は、フッ素原子を有していてもよい炭素数1～17の飽和炭化水素基を表す。

但し、 A^{f13} 及び A^{f14} の少なくとも1つは、フッ素原子を有し、 L^5 、 A^{f13} 及び A^{f14} の合計炭素数の上限は20である。]

【0146】

L^5 におけるアルカンジイル基としては、 A^{a41} の2価の飽和炭化水素基におけるアルカンジイル基で例示したものと同様の基が挙げられる。

A^{f13} におけるフッ素原子を有していてもよい2価の飽和炭化水素基としては、好ましくはフッ素原子を有していてもよい2価の鎖式飽和炭化水素基及びフッ素原子を有していてもよい2価の脂環式飽和炭化水素基であり、より好ましくはペルフルオロアルカンジイル基である。

30

フッ素原子を有していてもよい2価の鎖式飽和炭化水素基としては、メチレン基、エチレン基、プロパンジイル基、ブタンジイル基及びペンタンジイル基等のアルカンジイル基；ジフルオロメチレン基、ペルフルオロエチレン基、ペルフルオロプロパンジイル基、ペルフルオロブタンジイル基及びペルフルオロペンタンジイル基等のペルフルオロアルカンジイル基等が挙げられる。

フッ素原子を有していてもよい2価の脂環式飽和炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の基としては、シクロヘキサジイル基及びペルフルオロシクロヘキサジイル基等が挙げられる。多環式の基としては、アダマンタンジイル基、ノルボルナンジイル基、ペルフルオロアダマンタンジイル基等が挙げられる。

A^{f14} の飽和炭化水素基及びフッ素原子を有していてもよい飽和炭化水素基は、 R^{a42} で例示したものと同様の基が挙げられる。なかでも、トリフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、メチル基、ペルフルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、1,1,2,2-テトラフルオロエチル基、エチル基、ペルフルオロプロピル基、2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロピル基、プロピル基、ペルフルオロブチル基、1,1,2,2,3,3,4,4-オクタフルオロブチル基、ブチル基、ペルフルオロペンチル基、2,2,3,3,4,4,5,5,5-ノナフルオロペンチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ペルフルオロヘキシル基、ヘプチル基、ペルフルオロヘプチル基、オクチル基及びペルフルオロオクチル基等のフッ化アルキル基、シクロプロピルメチル基、シクロプロピル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ペルフルオロシクロヘキシル基、アダマンチル基、アダマンチルメチル基、アダマンチルジメチル基、ノルボ

40

50

ルニル基、ノルボルニルメチル基、ペルフルオロアダマンチル基、ペルフルオロアダマンチルメチル基等が好ましい。

【0147】

式(a4-3)において、L⁵は、エチレン基が好ましい。

A^{f13}の2価の飽和炭化水素基は、炭素数1~6の2価の鎖式飽和炭化水素基及び炭素数3~12の2価の脂環式飽和炭化水素基を含む基が好ましく、炭素数2~3の2価の鎖式飽和炭化水素基がさらに好ましい。

A^{f14}の飽和炭化水素基は、炭素数3~12の鎖式飽和炭化水素基及び炭素数3~12の脂環式飽和炭化水素基を含む基が好ましく、炭素数3~10の鎖式飽和炭化水素基及び炭素数3~10の脂環式飽和炭化水素基を含む基がさらに好ましい。なかでも、A^{f14}は、好ましくは炭素数3~12の脂環式飽和炭化水素基を含む基であり、より好ましくは、シクロプロピルメチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基及びアダマンチル基である。

10

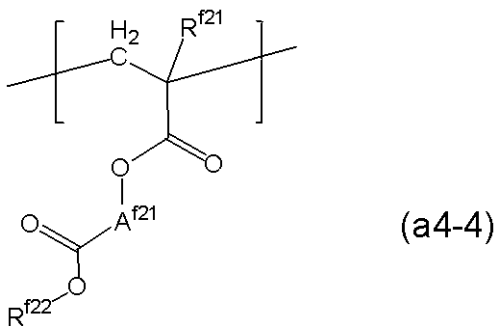
【0148】

式(a4-3)で表される構造単位としては、例えば、式(a4-1'-1)~式(a4-1'-11)でそれぞれ表される構造単位が挙げられる。構造単位(a4-3)におけるR^{f7}に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位も式(a4-3)で表される構造単位として挙げられる。

【0149】

構造単位(a4)としては、式(a4-4)で表される構造単位も挙げられる。

20



30

[式(a4-4)中、

R^{f21}は、水素原子又はメチル基を表す。

A^{f21}は、-(CH₂)_{j1}-、-(CH₂)_{j2}-O-(CH₂)_{j3}-又は-(CH₂)_{j4}-CO-O-(CH₂)_{j5}-を表す。

j₁~j₅は、それぞれ独立に、1~6のいずれかの整数を表す。

R^{f22}は、フッ素原子を有する炭素数1~10の飽和炭化水素基を表す。]

【0150】

R^{f22}の飽和炭化水素基は、R^{a42}で表される飽和炭化水素基と同じものが挙げられる。R^{f22}は、フッ素原子を有する炭素数1~10のアルキル基又はフッ素原子を有する炭素数1~10の脂環式炭化水素基が好ましく、フッ素原子を有する炭素数1~10のアルキル基がより好ましく、フッ素原子を有する炭素数1~6のアルキル基がさらに好ましい。

40

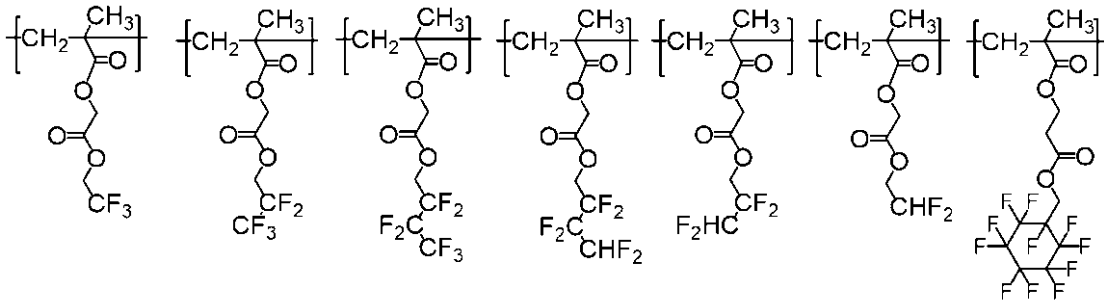
【0151】

式(a4-4)においては、A^{f21}としては、-(CH₂)_{j1}-が好ましく、エチレン基又はメチレン基がより好ましく、メチレン基がさらに好ましい。

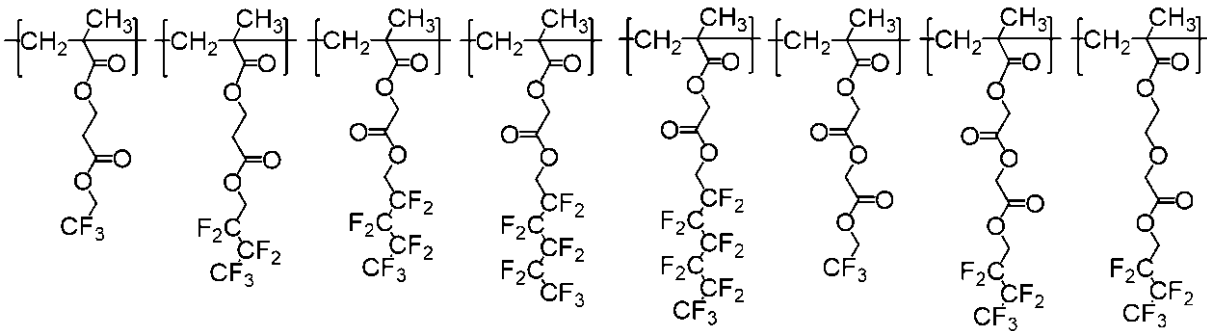
【0152】

式(a4-4)で表される構造単位としては、例えば、以下の構造単位及び以下の式で表される構造単位において、構造単位(a4-4)におけるR^{f21}に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。

50



10



20

【 0 1 5 3 】

樹脂 (A) が、構造単位 (a 4) を含む場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、1 ~ 20 モル % が好ましく、2 ~ 15 モル % がより好ましく、3 ~ 10 モル % がさらに好ましい。

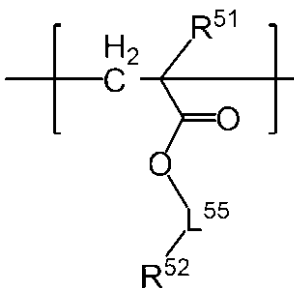
【 0 1 5 4 】

構造単位 (a 5)

構造単位 (a 5) が有する非脱離炭化水素基としては、直鎖、分岐又は環状の炭化水素基を有する基が挙げられる。なかでも、構造単位 (a 5) は、脂環式炭化水素基を有する基が好ましい。

構造単位 (a 5) としては、例えば、式 (a 5 - 1) で表される構造単位が挙げられる。

30



(a5-1)

[式 (a 5 - 1) 中、

R^{51} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{52} は、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は炭素数 1 ~ 8 の脂肪族炭化水素基で置換されていてもよい。

L^{55} は、単結合又は炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。]

40

【 0 1 5 5 】

R^{52} における脂環式炭化水素基としては、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式炭化水素基としては、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基及びシクロヘキシル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、例えば、アダマンチル基及びノルボルニル基等が挙げられる。

50

炭素数 1 ~ 8 の脂肪族炭化水素基は、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基及び 2-エチルヘキシル基等のアルキル基が挙げられる。

置換基を有する脂環式炭化水素基としては、3-メチルアダマンチル基などが挙げられる。

R^{52} は、好ましくは、無置換の炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基であり、より好ましくは、アダマンチル基、ノルボルニル基又はシクロヘキシル基である。

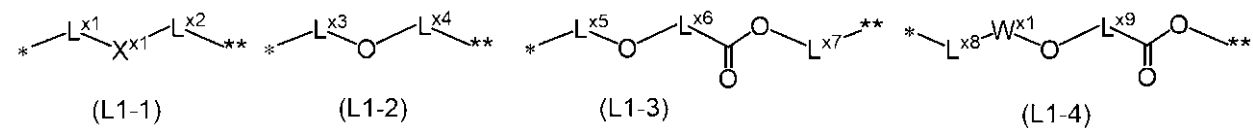
L^{55} における 2 価の飽和炭化水素基としては、2 価の鎖式飽和炭化水素基及び 2 価の脂環式飽和炭化水素基が挙げられ、好ましくは 2 価の鎖式飽和炭化水素基である。

2 価の鎖式飽和炭化水素基としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロパンジイル基、ブタンジイル基及びペンタンジイル基等のアルカンジイル基が挙げられる。

2 価の脂環式飽和炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式飽和炭化水素基としては、シクロペンタンジイル基及びシクロヘキサジイル基等のシクロアルカンジイル基が挙げられる。多環式の 2 価の脂環式飽和炭化水素基としては、アダマンタンジイル基及びノルボルナンジイル基等が挙げられる。

【0156】

L^{55} の表す 2 価の飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ が、 $-O-$ 又は $-CO-$ で置き換わった基としては、例えば、式 (L1-1) ~ 式 (L1-4) で表される基が挙げられる。下記式中、* 及び ** は各々結合部位を表し、* は酸素原子との結合部位を表す。



[式 (L1-1) 中、

X^{x1} は、 $*-O-CO-$ 又は $*-CO-O-$ を表す (* は L^{x1} との結合部位を表す。)

L^{x1} は、炭素数 1 ~ 16 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

L^{x2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 15 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

ただし、 L^{x1} 及び L^{x2} の合計炭素数は、16 以下である。

式 (L1-2) 中、

L^{x3} は、炭素数 1 ~ 17 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

L^{x4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 16 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

ただし、 L^{x3} 及び L^{x4} の合計炭素数は、17 以下である。

式 (L1-3) 中、

L^{x5} は、炭素数 1 ~ 15 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

L^{x6} 及び L^{x7} は、それぞれ独立に、単結合又は炭素数 1 ~ 14 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

ただし、 L^{x5} 、 L^{x6} 及び L^{x7} の合計炭素数は、15 以下である。

式 (L1-4) 中、

L^{x8} 及び L^{x9} は、単結合又は炭素数 1 ~ 12 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

W^{x1} は、炭素数 3 ~ 15 の 2 価の脂環式飽和炭化水素基を表す。

ただし、 L^{x8} 、 L^{x9} 及び W^{x1} の合計炭素数は、15 以下である。]

【0157】

L^{x1} は、好ましくは、炭素数 1 ~ 8 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、メチレン基又はエチレン基である。

L^{x2} は、好ましくは、単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、単結合である。

L^{x3} は、好ましくは、炭素数 1 ~ 8 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基である。

L^{x4} は、好ましくは、単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基である。

L^{x5} は、好ましくは、炭素数1～8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、メチレン基又はエチレン基である。

L^{x6} は、好ましくは、単結合又は炭素数1～8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、メチレン基又はエチレン基である。

L^{x7} は、好ましくは、単結合又は炭素数1～8の2価の脂肪族飽和炭化水素基である。

L^{x8} は、好ましくは、単結合又は炭素数1～8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、単結合又はメチレン基である。

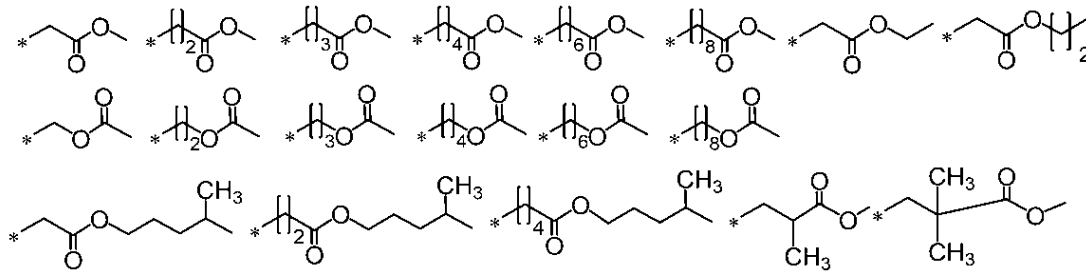
L^{x9} は、好ましくは、単結合又は炭素数1～8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、単結合又はメチレン基である。

W^{x1} は、好ましくは、炭素数3～10の2価の脂環式飽和炭化水素基、より好ましくは、シクロヘキサジイル基又はアダマンンジイル基である。

10

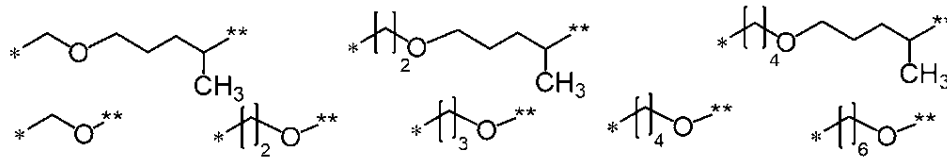
【0158】

式(L1-1)で表される基としては、例えば、以下に示す2価の基が挙げられる。



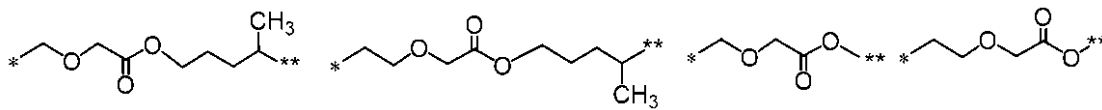
20

式(L1-2)で表される基としては、例えば、以下に示す2価の基が挙げられる。

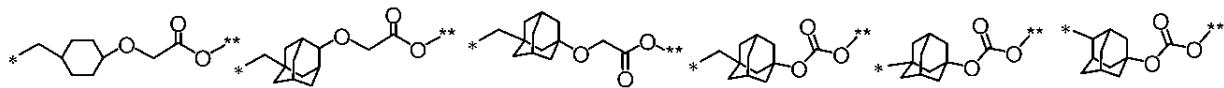


式(L1-3)で表される基としては、例えば、以下に示す2価の基が挙げられる。

30



式(L1-4)で表される基としては、例えば、以下に示す2価の基が挙げられる。



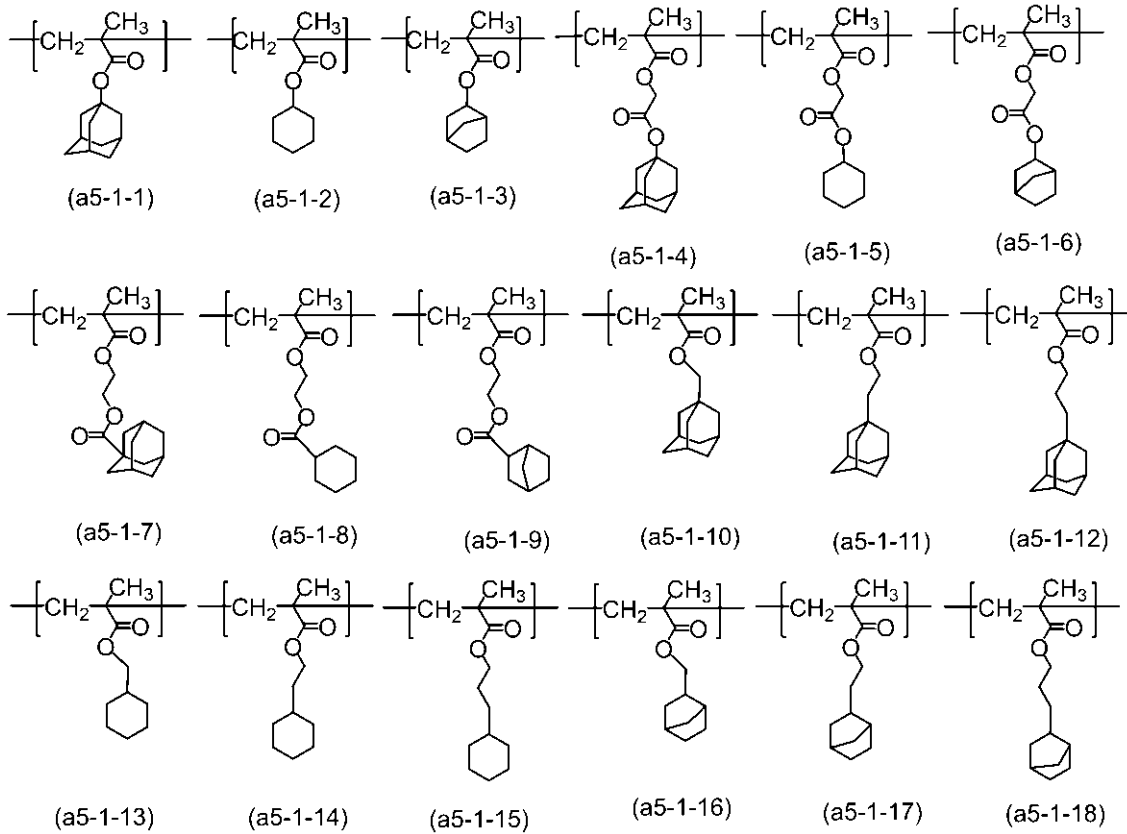
L^{55} は、好ましくは、単結合又は式(L1-1)で表される基である。

40

【0159】

構造単位(a5-1)としては、以下に示す構造単位及び下記構造単位中の構造単位(a5-1)における R^{51} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。

50



10

20

樹脂 (A) が、構造単位 (a5) を含む場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、1 ~ 30 モル % が好ましく、2 ~ 20 モル % がより好ましく、3 ~ 15 モル % がさらに好ましい。

【0160】

構造単位 (a6)

構造単位 (a6) は、 $-SO_2-$ 基を有する構造単位であり、 $-SO_2-$ 基を側鎖に有することが好ましい。

30

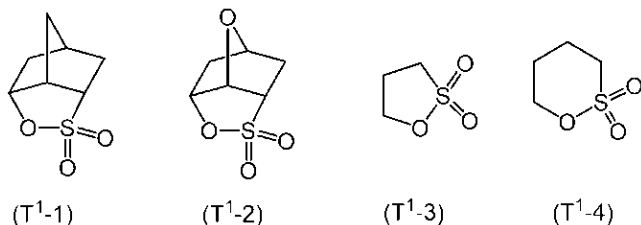
$-SO_2-$ 基を有する構造単位は、 $-SO_2-$ 基を有する直鎖状構造を有していてもよいし、 $-SO_2-$ 基を有する分岐状構造を有していてもよいし、 $-SO_2-$ 基を有する環状構造 (単環及び多環構造) を有していてもよい。好ましくは、 $-SO_2-$ 基を有する環状構造を有する構造単位であり、より好ましくは、 $-SO_2-O-$ を含む環状構造 (スルトン環) を有する構造単位である。

【0161】

スルトン環としては、下記式 (T¹-1)、式 (T¹-2)、式 (T¹-3) 及び式 (T¹-4) で表される環が挙げられる。結合部位は任意の位置とすることができる。スルトン環は、単環式であってもよいが、多環式であることが好ましい。多環式のスルトン環とは、環を構成する原子団として $-SO_2-O-$ を含む橋かけ環を意味し、式 (T¹-1) 及び式 (T¹-2) で表される環が挙げられる。スルトン環は、式 (T¹-2) で表される環のように、環を構成する原子団として、 $-SO_2-O-$ 以外に、さらにヘテロ原子を含んでいてもよい。ヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子又は窒素原子が挙げられ、好ましくは酸素原子である。

40

50



【 0 1 6 2 】

スルトン環は置換基を有してもよく、置換基としては、ハロゲン原子又はヒドロキシ基を有していてもよい炭素数 1 ~ 12 のアルキル基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、シアノ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 6 ~ 12 のアリール基、炭素数 7 ~ 12 のアラルキル基、グリシジルオキシ基、炭素数 2 ~ 12 のアルコシカルボニル基及び炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基等が挙げられる。

10

【 0 1 6 3 】

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子が挙げられる。

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基及びデシル基が挙げられ、好ましくは炭素数 1 ~ 6 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基である。

20

ハロゲン原子を有するアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロ *sec*-ブチル基、ペルフルオロ *tert*-ブチル基、ペルフルオロペンチル基、ペルフルオロヘキシル基、トリクロロメチル基、トリプロモメチル基及びトリオードメチル基が挙げられ、好ましくはトリフルオロメチル基が挙げられる。

ヒドロキシ基を有するアルキル基としては、ヒドロキシメチル基及び 2-ヒドロキシエチル基のヒドロキシアルキル基が挙げられる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘブチルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基及びドデシルオキシ基が挙げられる。

30

アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、*p*-メチルフェニル基、*p-tert*-ブチルフェニル基、*p*-アダマンチルフェニル基、トリル基、キシリル基、クミル基、メシチル基、ピフェニル基、フェナントリル基、2,6-ジエチルフェニル基及び 2-メチル-6-エチルフェニル基が挙げられる。

アラルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、ナフチルメチル基及びナフチルエチル基が挙げられる。

アルコシカルボニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等のアルコキシ基とカルボニル基とが結合した基が挙げられ、好ましくは炭素数 6 以下のアルコシカルボニル基が挙げられ、より好ましくはメトキシカルボニル基が挙げられる。

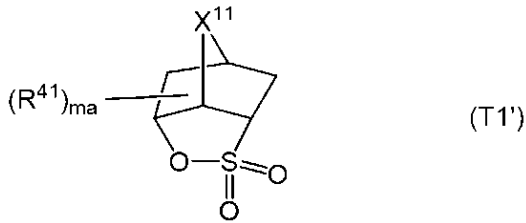
アルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基が挙げられる。

40

【 0 1 6 4 】

構造単位 (a 6) を導くモノマーの製造が容易であるという観点から、置換基を有さないスルトン環が好ましい。

スルトン環としては、以下の式 (T 1 ') で表される環が好ましい。



[式 (T 1 ') 中、

X¹¹ は、酸素原子、硫黄原子又はメチレン基を表す。

R⁴¹ は、ハロゲン原子もしくはヒドロキシ基を有していてもよい炭素数 1 ~ 12 のアルキル基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、シアノ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 6 ~ 12 のアリール基、炭素数 7 ~ 12 のアラルキル基、グリシジルオキシ基、炭素数 2 ~ 12 のアルコキシカルボニル基又は炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基を表す。

m a は、0 ~ 9 のいずれかの整数を表す。m a が 2 以上のとき、複数の R⁴¹ は同一であっても異なってもよい。

結合部位は任意の位置である。]

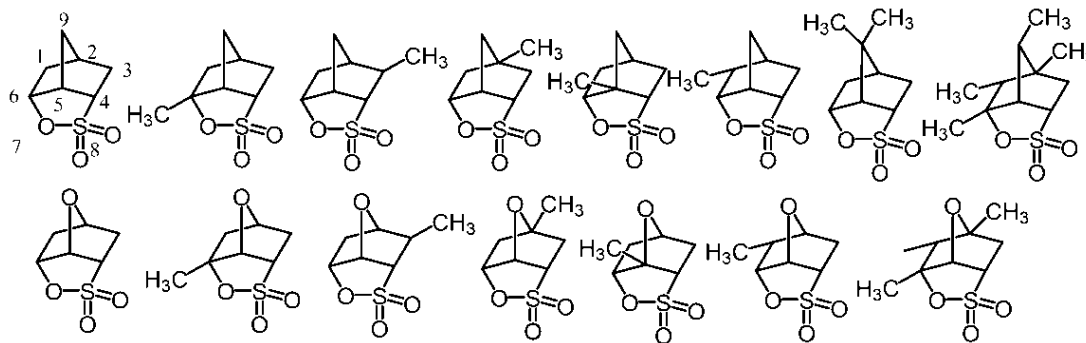
X¹¹ は、好ましくは酸素原子又はメチレン基であり、より好ましくはメチレン基である。

R⁴¹ としては、上述したスルトン環の置換基と同様のものが挙げられ、ハロゲン原子又はヒドロキシ基を有していてもよい炭素数 1 ~ 12 のアルキル基が好ましい。

m a は、好ましくは 0 又は 1 であり、より好ましくは 0 である。

【 0 1 6 5 】

式 (T 1 ') で表される環としては、以下の環が挙げられる。結合部位は任意の位置である。なかでも、結合部位は 1 位又は 3 位であるものが好ましい。



【 0 1 6 6 】

- S O₂ - 基を有する構造単位は、さらに、重合性基に由来する基を有することが好ましい。重合性基としては、ビニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、アクリロイルアミノ基、メタクリロイルアミノ基、アクリロイルチオ基、メタクリロイルチオ基等が挙げられる。

中でも、構造単位 (a 6) を導くモノマーは、好ましくはエチレン性不飽和結合を有するモノマーであり、より好ましくは (メタ) アクリル系モノマーである。

【 0 1 6 7 】

構造単位 (a 6) は、好ましくは、式 (a 6 - 0) で表される構造単位である。

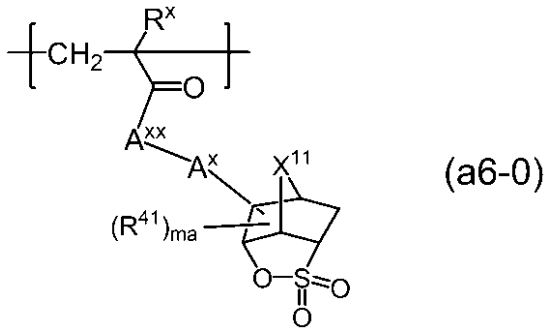
10

20

30

40

50



10

[式 (a 6 - 0) 中、

R^x は、ハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表す。

A^{xx} は、酸素原子、 $-N(R^c)-$ 又は硫黄原子を表す。

A^x は、単結合又は炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-CO-$ 又は $-N(R^d)-$ に置き換わっていてもよい。

X^{11} 、 R^{41} 及び m_a は、上記と同じ意味を表す。

R^c 及び R^d は、互いに独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。]

20

【 0 1 6 8 】

R^x のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子が挙げられる。

R^x のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、 sec -ブチル基、 $tert$ -ブチル基、 n -ペンチル基及び n -ヘキシル基等が挙げられ、好ましくは炭素数 1 ~ 4 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基又はエチル基である。

R^x のハロゲン原子を有するアルキル基としては、例えば、トリフルオロメチル基、ペルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロ sec -ブチル基、ペルフルオロ $tert$ -ブチル基、ペルフルオロペンチル基、ペルフルオロヘキシル基、トリクロロメチル基、トリブromoメチル基及びトリヨードメチル基などが挙げられる。

30

R^x は、好ましくは水素原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基であり、より好ましくは水素原子、メチル基又はエチル基であり、さらに好ましくは水素原子又はメチル基である。

【 0 1 6 9 】

A^x の 2 価の飽和炭化水素基としては、直鎖状アルカンジイル基、分岐状アルカンジイル基、単環式又は多環式の 2 価の脂環式飽和炭化水素基が挙げられ、これらの基のうち 2 種以上を組合せたものでもよい。

具体的には、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、ヘプタン - 1, 7 - ジイル基、オクタン - 1, 8 - ジイル基、ノナン - 1, 9 - ジイル基、デカン - 1, 10 - ジイル基、ウンデカン - 1, 11 - ジイル基、ドデカン - 1, 12 - ジイル基、トリデカン - 1, 13 - ジイル基、テトラデカン - 1, 14 - ジイル基、ペンタデカン - 1, 15 - ジイル基、ヘキサデカン - 1, 16 - ジイル基、ヘプタデカン - 1, 17 - ジイル基、エタン - 1, 1 - ジイル基、プロパン - 1, 1 - ジイル基及びプロパン - 2, 2 - ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基；

40

ブタン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等の分岐状アルカンジイル基；

シクロブタン - 1, 3 - ジイル基、シクロペンタン - 1, 3 - ジイル基、シクロヘキサン - 1, 4 - ジイル基、シクロオクタン - 1, 5 - ジイル基等のシクロアルカンジイル基

50

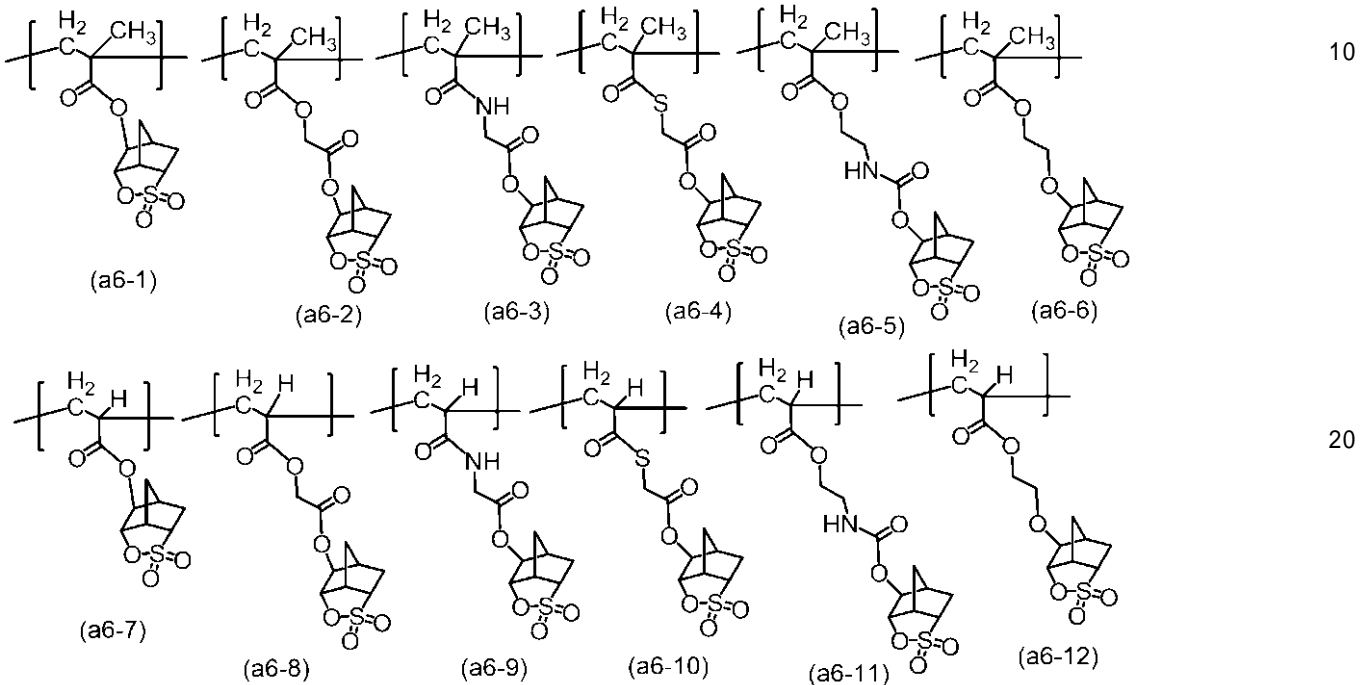
である単環式の 2 価の脂環式飽和炭化水素基；

ノルボルナン - 1, 4 - ジイル基、ノルボルナン - 2, 5 - ジイル基、アダマンタン - 1, 5 - ジイル基、アダマンタン - 2, 6 - ジイル基等の多環式の 2 価の脂環式飽和炭化水素基等が挙げられる。

A^x のスルトン環への結合位置は、任意の位置とすることができるが、1 位であるものが好ましい。

【0170】

構造単位 (a6 - 0) としては、以下の構造単位が挙げられる。



【0171】

なかでも、式 (a6 - 1)、式 (a6 - 2)、式 (a6 - 6)、式 (a6 - 7)、式 (a6 - 8) 及び式 (a6 - 12) で表される構造単位が好ましく、式 (a6 - 1)、式 (a6 - 2)、式 (a6 - 7) 及び (a6 - 8) で表される構造単位がより好ましい。

樹脂 (A) が、構造単位 (a6) を有する場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、1 ~ 50 モル% が好ましく、2 ~ 40 モル% がより好ましく、3 ~ 30 モル% がさらに好ましい。

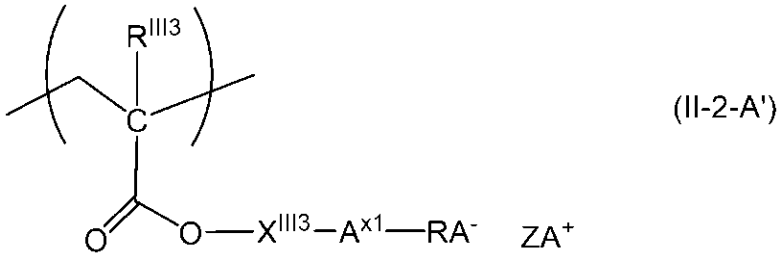
【0172】

< 構造単位 (II) >

樹脂 (A) は、さらに、露光により分解して酸を発生する構造単位 (以下、「構造単位 (II)」という場合がある) を含有してもよい。構造単位 (II) としては、具体的には特開 2016 - 79235 号公報に記載の構造単位が挙げられ、側鎖にスルホナート基若しくはカルボキシレート基と有機カチオンとを有する構造単位又は側鎖にスルホニオ基と有機アニオンとを有する構造単位であることが好ましい。

【0173】

側鎖にスルホナート基若しくはカルボキシレート基と有機カチオンとを有する構造単位は、式 (II - 2 - A') で表される構造単位であることが好ましい。



[式 (I I - 2 - A ') 中、

X^{III} は、炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わっていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基又はヒドロキシ基で置き換わっていてもよい。

A^{x1} は、炭素数 1 ~ 8 のアルカンジイル基を表し、該アルカンジイル基に含まれる水素原子は、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基で置換されていてもよい。

RA^- は、スルホナート基又はカルボキシレート基を表す。

R^{III} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

ZA^+ は、有機カチオンを表す。]

【 0 1 7 4 】

R^{III} で表されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

R^{III} で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、 R^{a8} で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基と同じものが挙げられる。

A^{x1} で表される炭素数 1 ~ 8 のアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、エタン - 1, 1 - ジイル基、プロパン - 1, 1 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、プロパン - 2, 2 - ジイル基、ペンタン - 2, 4 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等が挙げられる。

A^{x1} において置換されていてもよい炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロ sec-ブチル基、ペルフルオロ tert-ブチル基、ペルフルオロペンチル基、ペルフルオロヘキシル基等が挙げられる。

X^{III} で表される炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基としては、直鎖又は分岐状アルカンジイル基、単環式又は多環式の 2 価の脂環飽和炭化水素基が挙げられ、これらの組み合わせであってもよい。

具体的には、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、ヘプタン - 1, 7 - ジイル基、オクタン - 1, 8 - ジイル基、ノナン - 1, 9 - ジイル基、デカン - 1, 10 - ジイル基、ウンデカン - 1, 11 - ジイル基、ドデカン - 1, 12 - ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基；ブタン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等の分岐状アルカンジイル基；シクロブタン - 1, 3 - ジイル基、シクロペンタン - 1, 3 - ジイル基、シクロヘキサン - 1, 4 - ジイル基、シクロオクタン - 1, 5 - ジイル基等のシクロアルカンジイル基；ノルボルナン - 1, 4 - ジイル基、ノルボルナン - 2, 5 - ジイル基、アダマンタ

10

20

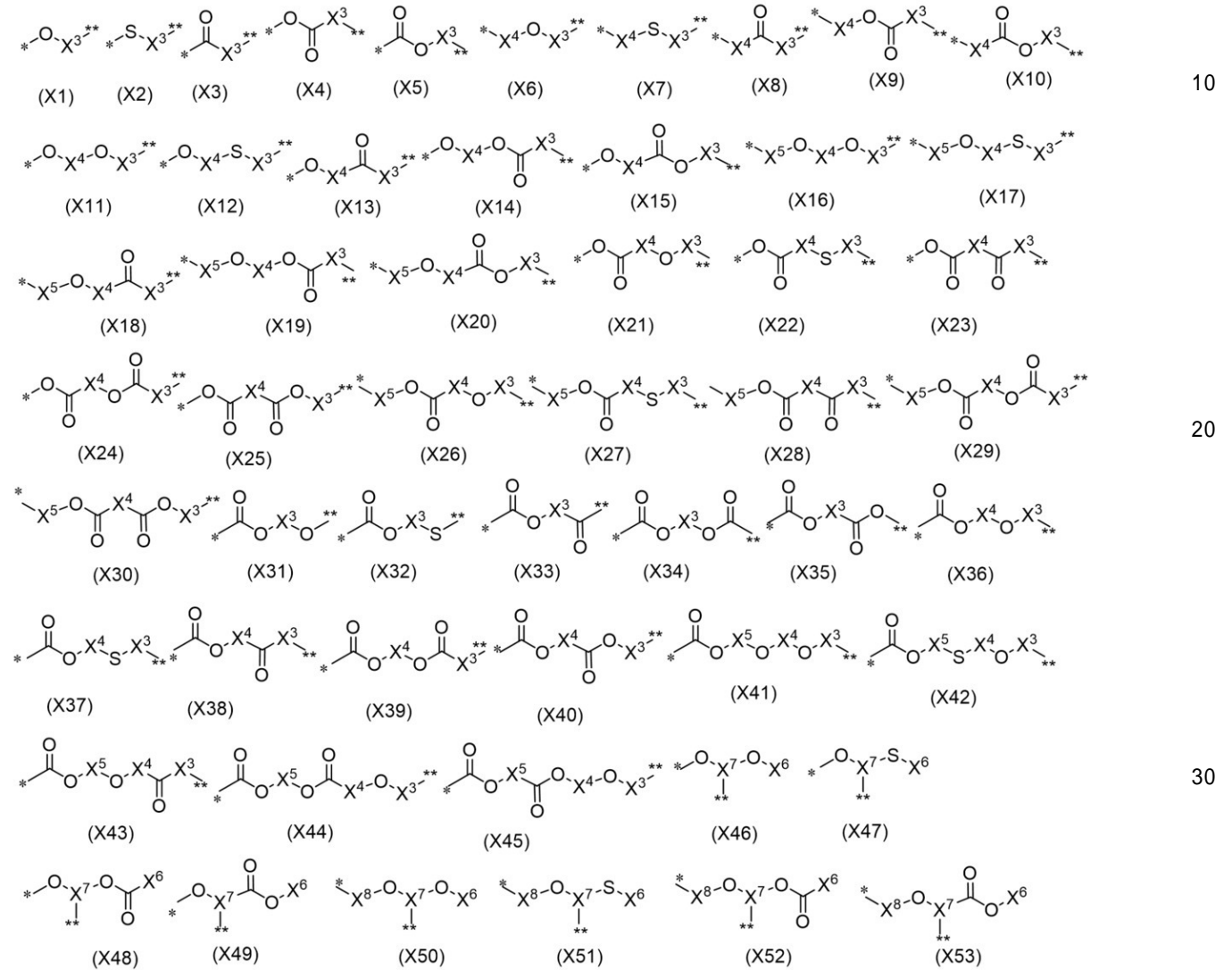
30

40

50

ン - 1 , 5 - ジイル基、アダマンタン - 2 , 6 - ジイル基等の 2 価の多環式脂環式飽和炭化水素基等が挙げられる。

飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - が、- O - 、- S - 又は - CO - で置き換わったものとしては、例えば式 (X 1) ~ 式 (X 5 3) で表される 2 価の基が挙げられる。ただし、飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - が、- O - 、- S - 又は - CO - で置き換わる前の炭素数はそれぞれ 1 7 以下である。下記式において、* 及び ** は結合部位を表し、* は A × 1 との結合部位を表す。



【 0 1 7 5 】

- X³ は、2 価の炭素数 1 ~ 1 6 の飽和炭化水素基を表す。
- X⁴ は、2 価の炭素数 1 ~ 1 5 の飽和炭化水素基を表す。
- X⁵ は、2 価の炭素数 1 ~ 1 3 の飽和炭化水素基を表す。
- X⁶ は、2 価の炭素数 1 ~ 1 4 の飽和炭化水素基を表す。
- X⁷ は、3 価の炭素数 1 ~ 1 4 の飽和炭化水素基を表す。
- X⁸ は、2 価の炭素数 1 ~ 1 3 の飽和炭化水素基を表す。

40

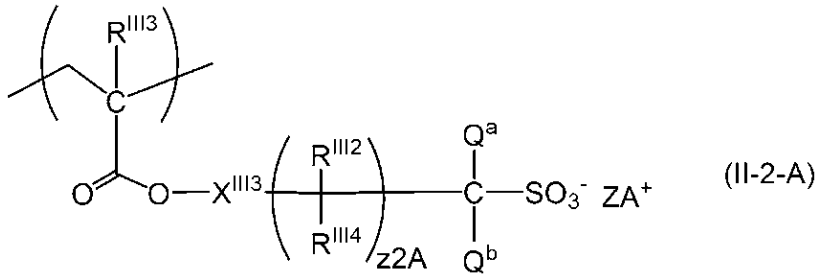
【 0 1 7 6 】

式 (I I - 2 - A ') 中の Z^{A+} は、式 (B 1) で表される塩におけるカチオン Z¹⁺ と同様のものが挙げられる。

【 0 1 7 7 】

式 (I I - 2 - A ') で表される構造単位は、式 (I I - 2 - A) で表される構造単位であることが好ましい。

50



[式 (I I - 2 - A) 中、

R^{III3} 、 X^{III3} 及び $Z A^+$ は、上記と同じ意味を表す。

z_{2A} は、0 ~ 6 のいずれかの整数を表す。

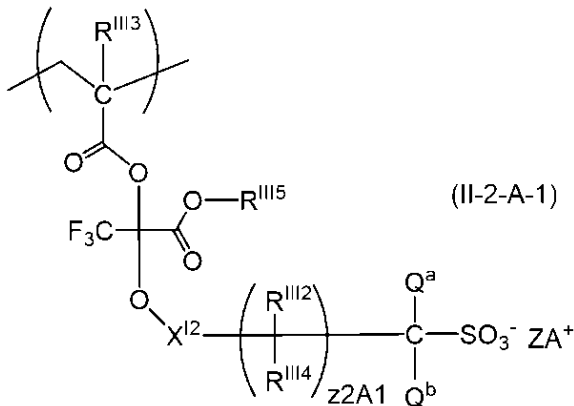
R^{III2} 及び R^{III4} は、それぞれ独立して、水素原子、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表し、 z_{2A} が 2 以上のとき、複数の R^{III2} 及び R^{III4} は互いに同一であってもよいし、異なってもよい。

Q^a 及び Q^b は、それぞれ独立して、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。]

R^{III2} 、 R^{III4} 、 Q^a 及び Q^b で表される炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基としては、前述の Q^{b1} で表される炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基と同じものが挙げられる。

【 0 1 7 8 】

式 (I I - 2 - A) で表される構造単位は、式 (I I - 2 - A - 1) で表される構造単位であることが好ましい。



[式 (I I - 2 - A - 1) 中、

R^{III2} 、 R^{III3} 、 R^{III4} 、 Q^a 、 Q^b 及び $Z A^+$ は、上記と同じ意味を表す。

R^{III5} は、炭素数 1 ~ 12 の飽和炭化水素基を表す。

z_{2A1} は、0 ~ 6 のいずれかの整数を表す。

X^{I2} は、炭素数 1 ~ 11 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。]

R^{III5} で表される炭素数 1 ~ 12 の飽和炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基及びドデシル基等の直鎖又は分岐のアルキル基が挙げられる。

X^{I2} で表される 2 価の飽和炭化水素基としては、 X^{III3} で表される 2 価の飽和炭化水素基と同様のものが挙げられる。

【 0 1 7 9 】

式 (I I - 2 - A - 1) で表される構造単位としては、式 (I I - 2 - A - 2) で表さ

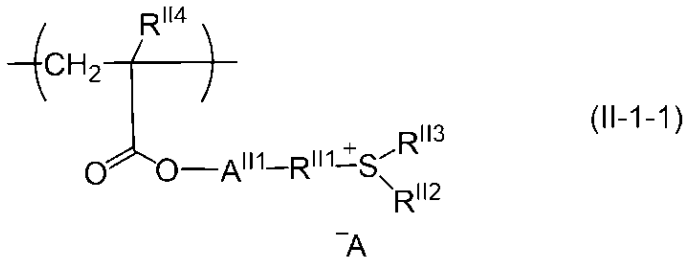
10

20

30

40

50



[式 (II - 1 - 1) 中、

A^{II1} は、単結合又は 2 価の連結基を表す。

R^{II1} は、炭素数 6 ~ 18 の 2 価の芳香族炭化水素基を表す。

R^{II2} 及び R^{II3} は、それぞれ独立して、炭素数 1 ~ 18 の炭化水素基を表し、R^{II2} 及び R^{II3} は互いに結合してそれらが結合する硫黄原子とともに環を形成していてもよい。

R^{II4} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

A⁻ は、有機アニオンを表す。]

R^{II1} で表される炭素数 6 ~ 18 の 2 価の芳香族炭化水素基としては、フェニレン基及びナフチレン基等が挙げられる。

R^{II2} 及び R^{II3} で表される炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせることにより形成される基等は、上記と同様のものが挙げられる。

R^{II4} で表されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

R^{II4} で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、R^{a8} で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基と同じものが挙げられる。

A^{II1} で表される 2 価の連結基としては、例えば、炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基が挙げられ、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- で置き換わっていてもよい。具体的には、X^{II3} で表される炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基と同じものが挙げられる。

【 0 1 8 2 】

式 (II - 1 - 1) 中のカチオンを含む構造単位としては、以下で表される構造単位及び R^{II4} のメチル基に相当する基が、水素原子、ハロゲン原子 (例えば、フッ素原子) 又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基 (例えば、トリフルオロメチル基等) 等に置き換わった構造単位などが挙げられる。

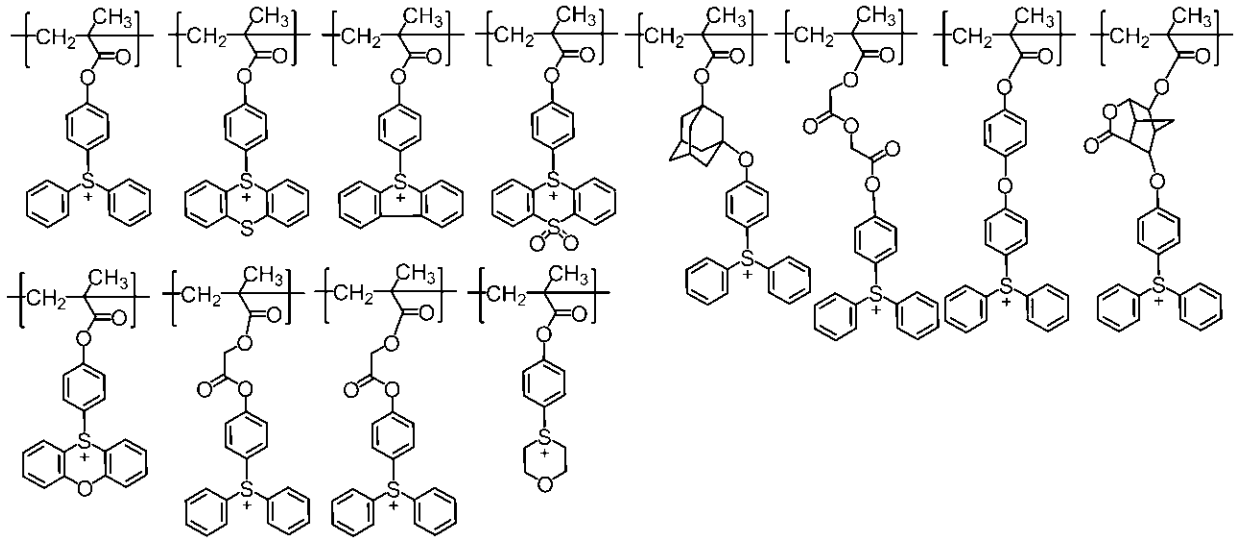
10

20

30

40

50



10

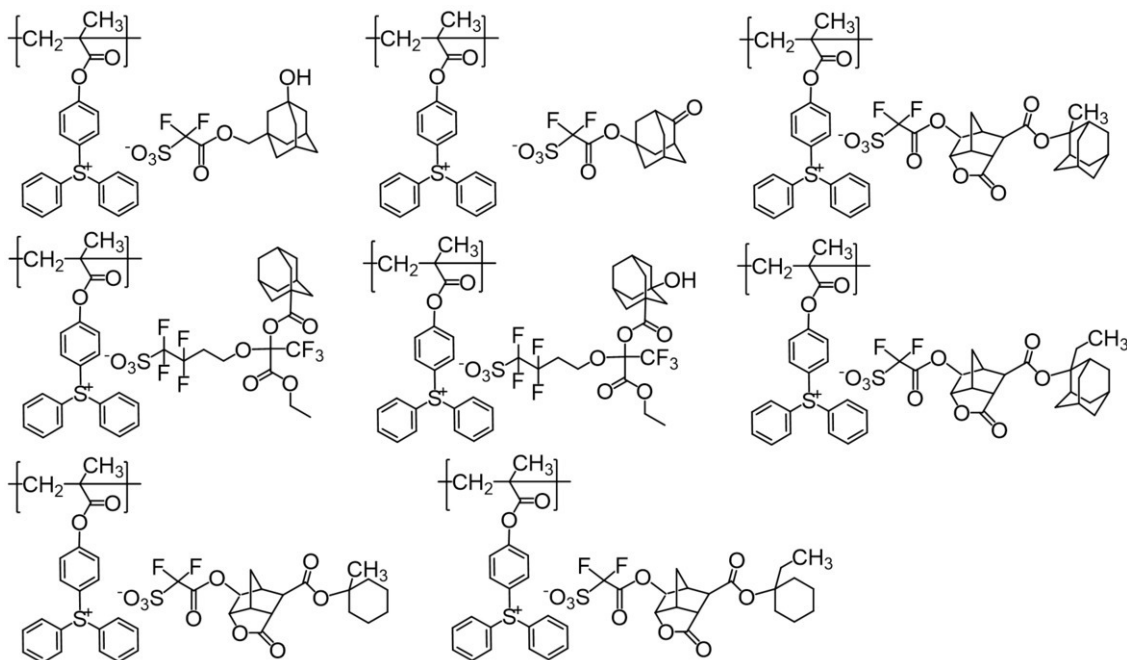
【 0 1 8 3 】

A⁻で表される有機アニオンとしては、スルホン酸アニオン、スルホニルイミドアニオン、スルホニルメチドアニオン及びカルボン酸アニオン等が挙げられる。A⁻で表される有機アニオンは、スルホン酸アニオンが好ましく、スルホン酸アニオンとしては、前述の式(B1)で表される塩に含まれるアニオンであることがより好ましい。スルホニルイミドアニオン、スルホニルメチドアニオン及びカルボン酸アニオンは、前述の式(I)で表される塩に含まれるアニオンA^{I-}であることがより好ましい。

20

【 0 1 8 4 】

式(II-1-1)で表される構造単位としては、以下で表される構造単位などが挙げられる。



30

40

【 0 1 8 5 】

樹脂(A)中に、構造単位(II)を含有する場合の構造単位(II)の含有率は、樹脂(A)の全構造単位に対して、好ましくは1~20モル%であり、より好ましくは2~15モル%であり、さらに好ましくは3~10モル%である。

【 0 1 8 6 】

50

樹脂(A)は、好ましくは、式(a2-A)で表される構造単位と構造単位(a1)とを含む樹脂であり、より好ましくは、式(a2-A)で表される構造単位と、構造単位(a1)と、式(a2-A)で表される構造単位以外の構造単位(s)とからなる樹脂、すなわち、モノマー(a2-A)とモノマー(a1)とモノマー(s)との共重合体である。

構造単位(a1)は、好ましくは構造単位(a1-0)、構造単位(a1-1)及び構造単位(a1-2)(好ましくはシクロヘキシル基、又はシクロペンチル基を有する該構造単位)からなる群から選ばれる少なくとも一種であり、より好ましくは少なくとも二種であり、さらに好ましくは、構造単位(a1-1)及び構造単位(a1-2)からなる群から選ばれる少なくとも二種である。

構造単位(s)は、好ましくは構造単位(a2)及び構造単位(a3)からなる群から選ばれる少なくとも一種である。構造単位(a2)は、好ましくは構造単位(a2-1)である。構造単位(a3)は、好ましくは式(a3-1)で表される構造単位、式(a3-2)で表される構造単位及び式(a3-4)で表される構造単位からなる群から選ばれる少なくとも一種である。

樹脂(A)を構成する各構造単位は、1種のみ又は2種以上を組み合わせ用いてもよく、これら構造単位を導くモノマーを用いて、公知の重合法(例えばラジカル重合法)によって製造することができる。樹脂(A)が有する各構造単位の含有率は、重合に用いるモノマーの使用量で調整できる。

樹脂(A)の重量平均分子量は、好ましくは、2,000以上(より好ましくは2,500以上、さらに好ましくは3,000以上)、50,000以下(より好ましくは30,000以下、さらに好ましくは15,000以下)である。本明細書では、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで実施例に記載の条件により求めた値である。

【0187】

<樹脂(A)以外の樹脂>

本発明のレジスト組成物は、樹脂(A)以外の樹脂を併用してもよい。

樹脂(A)以外の樹脂としては、例えば、構造単位(a4)又は構造単位(a5)を含む樹脂(以下、樹脂(X)という場合がある)等が挙げられる。

樹脂(X)としては、なかでも、構造単位(a4)を含む樹脂が好ましい。

樹脂(X)が構造単位(a4)を含む場合、樹脂(X)において、構造単位(a4)の含有率は、樹脂(X)の全構造単位の合計に対して、20モル%以上が挙げられ、30モル%以上が好ましく、40モル%以上がより好ましく、45モル%以上がさらに好ましい。また、100モル%以下が挙げられ、80モル%以下が好ましく、70モル%以下がより好ましく、60モル%以下がさらに好ましく、55モル%以下がより一層好ましい。具体的には、20~100モル%が挙げられ、20~80モル%が好ましく、30~70モル%がより好ましく、40~60モル%がさらに好ましく、45~55モル%がより一層好ましい。樹脂(X)が構造単位(a5)を含む場合、構造単位(a5)の含有率は、樹脂(X)の全構造単位の合計に対して、20モル%以上が挙げられ、30モル%以上が好ましく、40モル%以上がより好ましく、45モル%以上がさらに好ましい。また、100モル%以下が挙げられ、80モル%以下が好ましく、70モル%以下がより好ましく、60モル%以下がさらに好ましく、55モル%以下がより一層好ましい。具体的には、20~100モル%が挙げられ、20~80モル%が好ましく、30~70モル%がより好ましく、40~60モル%がさらに好ましく、45~55モル%がより一層好ましい。また、樹脂(X)が構造単位(a4)及び構造単位(a5)を含む場合、構造単位(a4)及び構造単位(a5)の合計含有率は、樹脂(X)の全構造単位の合計に対して、40モル%以上が挙げられ、60モル%以上が好ましく、70モル%以上がより好ましく、80モル%以上がさらに好ましい。さらに、100モル%以下が挙げられる。具体的には、40~100モル%が挙げられ、60~100モル%が好ましく、70~100モル%がより好ましく、80~100モル%がさらに好ましい。

10

20

30

40

50

樹脂 (X) がさらに有していてもよい構造単位としては、構造単位 (a 2)、構造単位 (a 3) 及びその他の公知のモノマーに由来する構造単位が挙げられる。中でも、樹脂 (X) は、構造単位 (a 4) 及び / 又は構造単位 (a 5) のみからなる樹脂であることが好ましい。

樹脂 (X) を構成する各構造単位は、1 種のみ又は 2 種以上を組合せて用いてもよく、これら構造単位を誘導するモノマーを用いて、公知の重合法 (例えばラジカル重合法) によって製造することができる。樹脂 (X) が有する各構造単位の含有率は、重合に用いるモノマーの使用量で調整できる。

樹脂 (X) の重量平均分子量は、好ましくは 6 , 0 0 0 以上 (より好ましくは 7 , 0 0 0 以上)、8 0 , 0 0 0 以下 (より好ましくは 6 0 , 0 0 0 以下) である。樹脂 (X) の重量平均分子量の測定手段は、樹脂 (A) の場合と同様である。

【 0 1 8 8 】

本発明のレジスト組成物が、樹脂 (X) を含む場合、その含有量は、樹脂 (A) 1 0 0 質量部に対して、好ましくは 1 ~ 6 0 質量部であり、より好ましくは 1 ~ 5 0 質量部であり、さらに好ましくは 1 ~ 4 0 質量部であり、より一層好ましくは 1 ~ 3 0 質量部であり、さらに一層好ましくは 1 ~ 8 質量部である。

【 0 1 8 9 】

レジスト組成物における樹脂 (A) の含有率は、レジスト組成物の固形分に対して、8 0 質量 % 以上 9 9 質量 % 以下であることが好ましく、9 0 質量 % 以上 9 9 質量 % 以下がより好ましい。また、樹脂 (A) 以外の樹脂を含む場合は、樹脂 (A) と樹脂 (A) 以外の樹脂との合計含有率は、レジスト組成物の固形分に対して、8 0 質量 % 以上 9 9 質量 % 以下であることが好ましく、9 0 質量 % 以上 9 9 質量 % 以下がより好ましい。本明細書において、「レジスト組成物の固形分」とは、レジスト組成物の総量から、後述する溶剤 (E) を除いた成分の合計を意味する。レジスト組成物の固形分及びこれに対する樹脂の含有率は、液体クロマトグラフィー又はガスクロマトグラフィー等の公知の分析手段で測定することができる。

【 0 1 9 0 】

< 溶剤 (E) >

溶剤 (E) の含有率は、レジスト組成物中、通常 9 0 質量 % 以上 9 9 . 9 質量 % 以下であり、好ましくは 9 2 質量 % 以上 9 9 質量 % 以下であり、より好ましくは 9 4 質量 % 以上 9 9 質量 % 以下である。溶剤 (E) の含有率は、例えば液体クロマトグラフィー又はガスクロマトグラフィー等の公知の分析手段で測定できる。

【 0 1 9 1 】

溶剤 (E) としては、エチルセロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテート及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテルエステル類；プロピレングリコールモノメチルエーテル等のグリコールエーテル類；乳酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル及びピルビン酸エチル等のエステル類；アセトン、メチルイソブチルケトン、2 - ヘプタノン及びシクロヘキサノン等のケトン類； γ -ブチロラクトン等の環状エステル類；等を挙げることができる。溶剤 (E) の 1 種を単独で使用してもよく、2 種以上を使用してもよい。

【 0 1 9 2 】

< クエンチャー (C) >

クエンチャー (C) としては、塩基性の含窒素有機化合物及び酸発生剤 (B) から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩が挙げられる。レジスト組成物がクエンチャー (C) を含有する場合、クエンチャー (C) の含有量は、レジスト組成物の固形分量を基準に、0 . 0 1 ~ 1 5 質量 % 程度であることが好ましく、0 . 0 1 ~ 1 0 質量 % 程度であることがより好ましく、0 . 1 ~ 8 質量 % 程度であることがさらに好ましく、0 . 1 ~ 7 質量 % 程度であることがさらに好ましい。

塩基性の含窒素有機化合物としては、アミン及びアンモニウム塩が挙げられる。アミンとしては、脂肪族アミン及び芳香族アミンが挙げられる。脂肪族アミンとしては、第一級

10

20

30

40

50

アミン、第二級アミン及び第三級アミンが挙げられる。

【0193】

アミンとしては、1 - ナフチルアミン、2 - ナフチルアミン、アニリン、ジイソプロピルアニリン、2 - , 3 - 又は 4 - メチルアニリン、4 - ニトロアニリン、N - メチルアニリン、N , N - ジメチルアニリン、ジフェニルアミン、ヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミン、トリエチルアミン、トリメチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアミン、トリヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニルアミン、トリデシルアミン、メチルジブチルアミン、メチルジペンチルアミン、メチルジヘキシルアミン、メチルジシクロヘキシルアミン、メチルジヘプチルアミン、メチルジオクチルアミン、メチルジノニルアミン、メチルジデシルアミン、エチルジブチルアミン、エチルジペンチルアミン、エチルジヘキシルアミン、エチルジヘプチルアミン、エチルジオクチルアミン、エチルジノニルアミン、エチルジデシルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリス〔2 - (2 - メトキシエトキシ)エチル〕アミン、トリエソプロパノールアミン、エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4 , 4 ' - ジアミノ - 1 , 2 - ジフェニルエタン、4 , 4 ' - ジアミノ - 3 , 3 ' - ジメチルジフェニルメタン、4 , 4 ' - ジアミノ - 3 , 3 ' - ジエチルジフェニルメタン、2 , 2 ' - メチレンビスアニリン、イミダゾール、4 - メチルイミダゾール、ピリジン、4 - メチルピリジン、1 , 2 - ジ(2 - ピリジル)エタン、1 , 2 - ジ(4 - ピリジル)エタン、1 , 2 - ジ(2 - ピリジル)エテン、1 , 2 - ジ(4 - ピリジル)エテン、1 , 3 - ジ(4 - ピリジル)プロパン、1 , 2 - ジ(4 - ピリジルオキシ)エタン、ジ(2 - ピリジル)ケトン、4 , 4 ' - ジピリジルスルフィド、4 , 4 ' - ジピリジルジスルフィド、2 , 2 ' - ジピリジルアミン、2 , 2 ' - ジピコリルアミン、ピピリジン等が挙げられ、好ましくはジイソプロピルアニリンが挙げられ、より好ましくは 2 , 6 - ジイソプロピルアニリンが挙げられる。

【0194】

アンモニウム塩としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトライソプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、テトラヘキシルアンモニウムヒドロキシド、テトラオクチルアンモニウムヒドロキシド、フェニルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、3 - (トリフルオロメチル)フェニルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラ - n - ブチルアンモニウムサリチレート及びコリン等が挙げられる。

【0195】

酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩における酸性度は、酸解離定数 (pK_a) で示される。酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩は、該塩から発生する酸の酸解離定数が、通常 $-3 < pK_a$ の塩であり、好ましくは $-1 < pK_a < 7$ の塩であり、より好ましくは $0 < pK_a < 5$ の塩である。

酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩としては、下記式で表される塩、特開 2015 - 147926 号公報記載の式 (D) で表される塩 (以下、「弱酸分子内塩 (D)」という場合がある。)、並びに特開 2012 - 229206 号公報、特開 2012 - 6908 号公報、特開 2012 - 72109 号公報、特開 2011 - 39502 号公報及び特開 2011 - 191745 号公報記載の塩が挙げられる。酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩は、好ましくは、酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱いカルボン酸を発生する塩 (カルボン酸アニオンを有する塩) であり、より好ましくは、弱酸分子内塩 (D) であり、さらに好ましくは、弱酸分子内塩 (D) のうち、カルボン酸アニオンが置換されたフェニル基を含むジフェニルヨードニウム塩である。

。

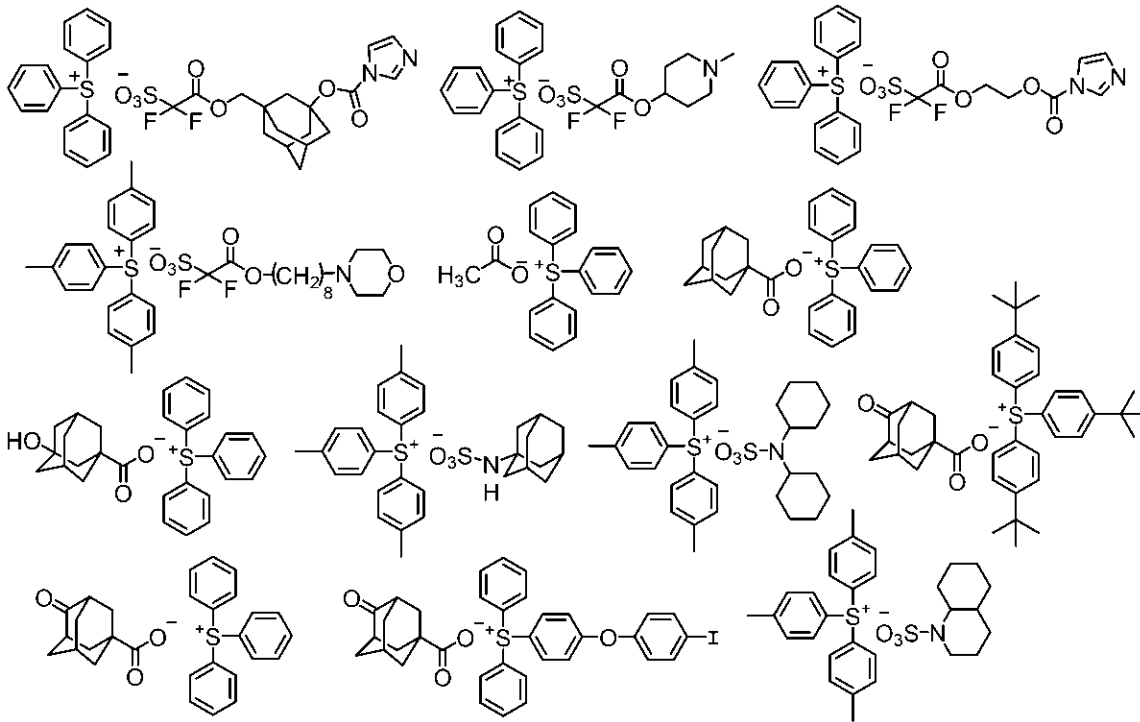
10

20

30

40

50



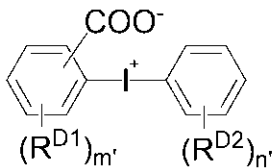
10

20

【 0 1 9 6 】

弱酸分子内塩 (D) としては、2つのフェニル基が結合したヨードニウムカチオンと、ヨードニウムカチオンに結合した2つのフェニル基のうち少なくとも一方のフェニル基に置換されたカルボン酸アニオンと、を有するジフェニルヨードニウム塩であることが好ましく、具体的には、以下の式で表される塩が挙げられる。

【 0 1 9 7 】



(D)

30

[式 (D) 中、

R^{D1} 及び R^{D2} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 7 のアシル基、炭素数 2 ~ 7 のアシルオキシ基、炭素数 2 ~ 7 のアルコキシカルボニル基、ニトロ基又はハロゲン原子を表す。

m' 及び n' は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表し、 m' が 2 以上の場合、複数の R^{D1} は同一であっても異なってもよく、 n' が 2 以上の場合、複数の R^{D2} は同一であっても異なってもよい。]

40

R^{D1} 及び R^{D2} の炭化水素基としては、鎖式炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

鎖式炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ノニル基等のアルキル基が挙げられる。

脂環式炭化水素基としては、単環式及び多環式のいずれでもよく、飽和及び不飽和のいずれでもよい。シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロノニル基、シクロドデシル基等のシクロアルキル基、ノルボニル基、アダマンチル基等が挙げられる。

芳香族炭化水素基としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、2-メチ

50

ルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、4-プロピルフェニル基、4-イソプロピルフェニル基、4-ブチルフェニル基、4-t-ブチルフェニル基、4-ヘキシルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、アントリル基、p-アダマンチルフェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、ピフェニル基、フェナントリル基、2,6-ジエチルフェニル基、2-メチル-6-エチルフェニル基等のアリール基等が挙げられる。

これらを組み合わせることにより形成される基としては、アルキル-シクロアルキル基、シクロアルキル-アルキル基、アラルキル基（例えば、フェニルメチル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニル-1-プロピル基、1-フェニル-2-プロピル基、2-フェニル-2-プロピル基、3-フェニル-1-プロピル基、4-フェニル-1-ブチル基、5-フェニル-1-ペンチル基、6-フェニル-1-ヘキシル基等）等が挙げられる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基等が挙げられる。

アシル基としては、アセチル基、プロパノイル基、ベンゾイル基、シクロヘキサンカルボニル基等が挙げられる。

アシルオキシ基としては、上記アシル基にオキシ基(-O-)が結合した基等が挙げられる。

アルコキシカルボニル基としては、上記アルコキシ基にカルボニル基(-CO-)が結合した基等が挙げられる。

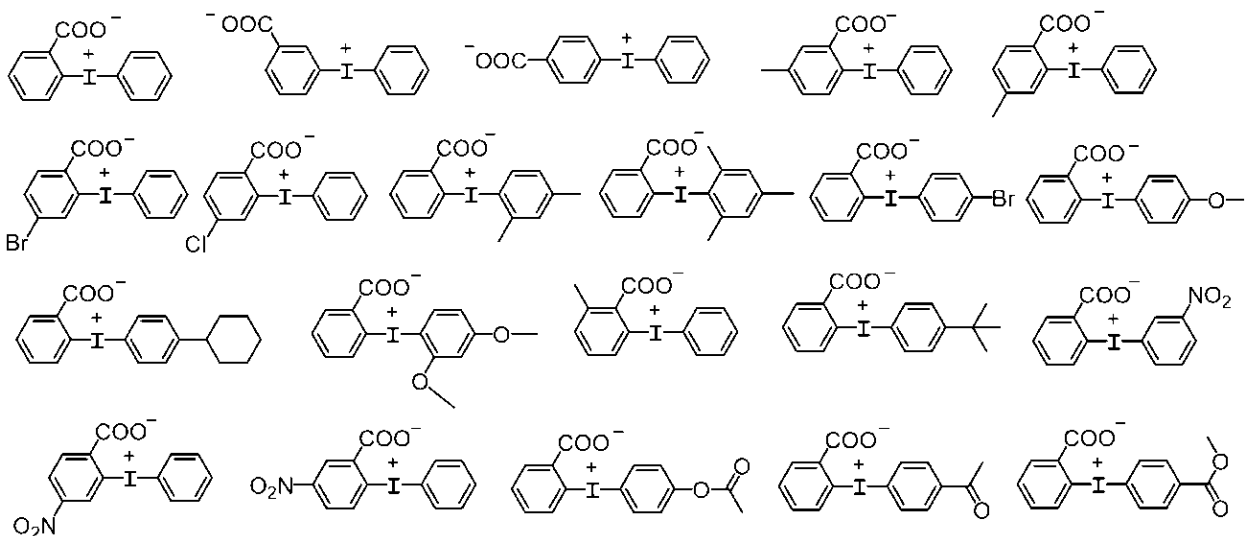
ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等が挙げられる。

R^{D1}及びR^{D2}は、それぞれ独立に、炭素数1~8のアルキル基、炭素数3~10のシクロアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数2~4のアシル基、炭素数2~4のアシルオキシ基、炭素数2~4のアルコキシカルボニル基、ニトロ基又はハロゲン原子が好ましい。

m'及びn'は、それぞれ独立に、0~2のいずれかの整数であることが好ましく、0であることがより好ましい。m'が2以上の場合、複数のR^{D1}は同一であっても異なってもよく、n'が2以上の場合、複数のR^{D2}は同一であっても異なってもよい。

【0198】

より具体的には、以下の塩が挙げられる。



【0199】

その他の成分

本発明のレジスト組成物は、必要に応じて、上述の成分以外の成分（以下「その他の成分（F）」という場合がある。）を含有していてもよい。その他の成分（F）に特に限定はなく、レジスト分野で公知の添加剤、例えば、増感剤、溶解抑止剤、界面活性剤、安定

10

20

30

40

50

剤、染料等を利用できる。

【0200】

レジスト組成物の調製

本発明のレジスト組成物は、塩（I）、樹脂（A）、並びに、必要に応じて、酸発生剤（B）、樹脂（A）以外の樹脂、溶剤（E）、クエンチャー（C）及びその他の成分（F）を混合することにより調製することができる。混合順は任意であり、特に限定されるものではない。混合する際の温度は、10～40 から、樹脂等の種類や樹脂等の溶剤（E）に対する溶解度等に応じて適切な温度を選ぶことができる。混合時間は、混合温度に応じて、0.5～24時間の中から適切な時間を選ぶことができる。なお、混合手段も特に制限はなく、攪拌混合等を用いることができる。

10

各成分を混合した後は、孔径0.003～0.2μm程度のフィルターを用いてろ過することが好ましい。

【0201】

レジストパターンの製造方法

本発明のレジストパターンの製造方法は、

- (1) 本発明のレジスト組成物を基板上に塗布する工程、
- (2) 塗布後の組成物を乾燥させて組成物層を形成する工程、
- (3) 組成物層に露光する工程、
- (4) 露光後の組成物層を加熱する工程、及び
- (5) 加熱後の組成物層を現像する工程を含む。

20

レジスト組成物を基板上に塗布するには、スピンコーター等、通常、用いられる装置によって行うことができる。基板としては、シリコンウェハ等の無機基板、表面にレジスト膜等が形成された有機基板等が挙げられる。レジスト組成物を塗布する前に、基板を洗浄してもよく、基板上に反射防止膜等が形成されていてもよい。

塗布後の組成物を乾燥することにより、溶剤を除去し、組成物層を形成する。乾燥は、例えば、ホットプレート等の加熱装置を用いて溶剤を蒸発させること（いわゆるプリベーク）により行うか、あるいは減圧装置を用いて行う。加熱温度は、50～200 であることが好ましく、加熱時間は、10～180秒間であることが好ましい。また、減圧乾燥する際の圧力は、1～1.0×10⁵Pa程度であることが好ましい。

得られた組成物層に、通常、露光機を用いて露光する。露光機は、液浸露光機であってもよい。露光光源としては、KrFエキシマレーザ（波長248nm）、ArFエキシマレーザ（波長193nm）、F₂エキシマレーザ（波長157nm）のような紫外域のレーザ光を放射するもの、固体レーザ光源（YAG又は半導体レーザ等）からのレーザ光を波長変換して遠紫外域または真空紫外域の高調波レーザ光を放射するもの、電子線や、超紫外光（EUV）を照射するもの等、種々のものを用いることができる。尚、本明細書において、これらの放射線を照射することを総称して「露光」という場合がある。露光の際、通常、求められるパターンに相当するマスクを介して露光が行われる。露光光源が電子線の場合は、マスクを用いずに直接描画により露光してもよい。

30

露光後の組成物層を、酸不安定基における脱保護反応を促進するために加熱処理（いわゆるポストエクスポージャーベーク）を行う。加熱温度は、通常50～200 程度、好ましくは70～150 程度である。加熱後の組成物の表面側にある樹脂の親水性又は疎水性を調整する化学処理（シリル化）を行ってもよい。また、現像を行う前に、露光後の組成物層上に、レジスト組成物の塗布、乾燥、露光、加熱の工程を繰り返し行ってもよい。

40

加熱後の組成物層を、通常、現像装置を用いて、現像液を利用して現像する。現像方法としては、ディップ法、パドル法、スプレー法、ダイナミックディスペンス法等が挙げられる。現像温度は、例えば、5～60 であることが好ましく、現像時間は、例えば、5～300秒間であることが好ましい。現像液の種類を以下のとおりに選択することにより、ポジ型レジストパターン又はネガ型レジストパターンを製造できる。

本発明のレジスト組成物からポジ型レジストパターンを製造する場合は、現像液としてアルカリ現像液を用いる。アルカリ現像液は、この分野で用いられる各種のアルカリ性水

50

溶液であればよい。例えば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドや（２ - ヒドロキシエチル）トリメチルアンモニウムヒドロキシド（通称コリン）の水溶液等が挙げられる。アルカリ現像液には、界面活性剤が含まれていてもよい。

現像後レジストパターンを超純水で洗浄し、次いで、基板及びパターン上に残った水を除去することが好ましい。

本発明のレジスト組成物からネガ型レジストパターンを製造する場合は、現像液として有機溶剤を含む現像液（以下「有機系現像液」という場合がある）を用いる。

有機系現像液に含まれる有機溶剤としては、２ - ヘキサノン、２ - ヘプタノン等のケトン溶剤；プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテルエステル溶剤；酢酸ブチル等のエステル溶剤；プロピレングリコールモノメチルエーテル等のグリコールエーテル溶剤；N, N - ジメチルアセトアミド等のアミド溶剤；アニソール等の芳香族炭化水素溶剤等が挙げられる。

有機系現像液中、有機溶剤の含有率は、９０質量％以上１００質量％以下が好ましく、９５質量％以上１００質量％以下がより好ましく、実質的に有機溶剤のみであることがさらに好ましい。

中でも、有機系現像液としては、酢酸ブチル及び／又は２ - ヘプタノンを含む現像液が好ましい。有機系現像液中、酢酸ブチル及び２ - ヘプタノンの合計含有率は、５０質量％以上１００質量％以下が好ましく、９０質量％以上１００質量％以下がより好ましく、実質的に酢酸ブチル及び／又は２ - ヘプタノンのみであることがさらに好ましい。

有機系現像液には、界面活性剤が含まれていてもよい。また、有機系現像液には、微量の水分が含まれていてもよい。

現像の際、有機系現像液とは異なる種類の溶剤に置換することにより、現像を停止してもよい。

現像後のレジストパターンをリンス液で洗浄することが好ましい。リンス液としては、レジストパターンを溶解しないものであれば特に制限はなく、一般的な有機溶剤を含む溶液を使用することができ、好ましくはアルコール溶剤又はエステル溶剤である。

洗浄後は、基板及びパターン上に残ったリンス液を除去することが好ましい。

【０２０２】

用途

本発明のレジスト組成物は、KrFエキシマレーザ露光用のレジスト組成物、ArFエキシマレーザ露光用のレジスト組成物、電子線（EB）露光用のレジスト組成物又はEUV露光用のレジスト組成物、特に電子線（EB）露光用のレジスト組成物又はEUV露光用のレジスト組成物として好適であり、半導体の微細加工に有用である。

【実施例】

【０２０３】

実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。例中、含有量ないし使用量を表す「％」及び「部」は、特記しないかぎり質量基準である。

重量平均分子量は、ゲルパーミュエーションクロマトグラフィーにより求めた値である。なお、ゲルパーミュエーションクロマトグラフィーの分析条件は下記のとおりである。

カラム：TSKgel Multipore HXL-M x 3+guardcolumn（東ソー社製）

溶離液：テトラヒドロフラン

流量：1.0mL/min

検出器：RI検出器

カラム温度：40

注入量：100μl

分子量標準：標準ポリスチレン（東ソー社製）

化合物の構造は、質量分析（LCはAgilent製1100型、MASSはAgilent製LC/MSD型）を用い、分子イオンピークを測定することで確認した。以下の実施例ではこの分子イオンピークの値を「MASS」で示す。

【０２０４】

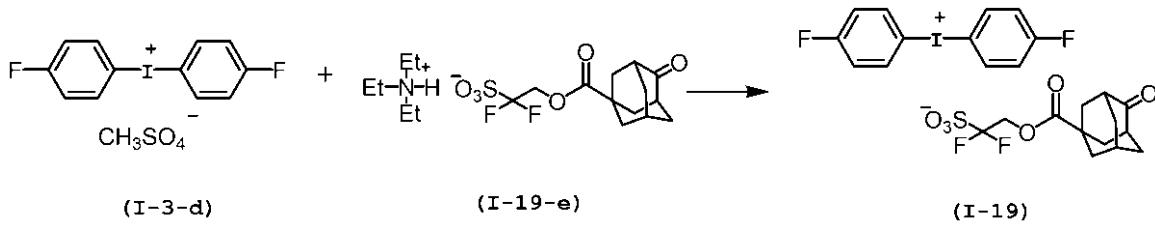
10

20

30

40

50



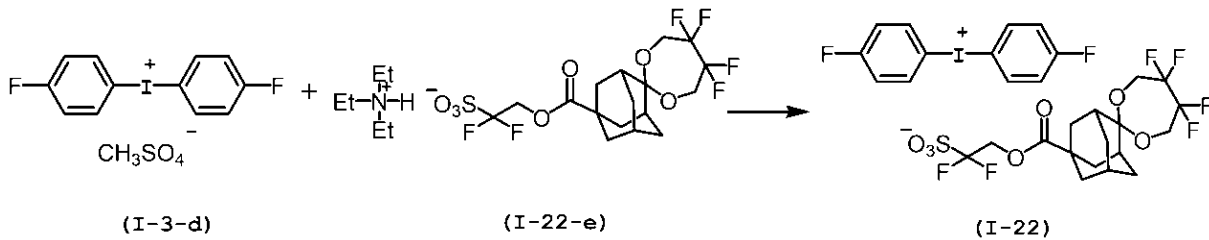
式 (I - 3 - d) で表される塩 4 . 2 8 部及びクロロホルム 6 0 部を仕込んだ後、式 (I - 1 9 - e) で表される塩 4 . 4 0 部及びイオン交換水 3 0 部を仕込み、2 3 で 1 2 時間攪拌した。得られた反応液を分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水 3 0 部を加えて 2 3 で 3 0 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 2 回繰り返した。得られた残渣を濃縮した後、得られた残渣に、tert - ブチルメチルエーテル 3 0 部を加えて攪拌した後、上澄み液を除去した。得られた残渣を濃縮することにより、式 (I - 1 9) で表される塩 5 . 9 8 部を得た。

MASS (ESI (+) Spectrum) : M⁺ 317.0

MASS (ESI (-) Spectrum) : M⁻ 337.1

【 0 2 0 9 】

合成例 6 : 式 (I - 2 2) で表される塩の合成



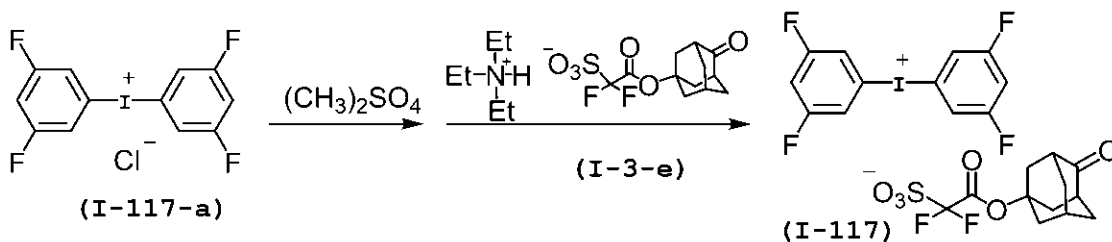
式 (I - 3 - d) で表される塩 4 . 2 8 部及びクロロホルム 6 0 部を仕込んだ後、式 (I - 2 2 - e) で表される塩 5 . 8 4 部及びイオン交換水 3 0 部を仕込み、2 3 で 1 2 時間攪拌した。得られた反応液を分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水 3 0 部を加えて 2 3 で 3 0 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 2 回繰り返した。得られた残渣を濃縮した後、得られた残渣に、tert - ブチルメチルエーテル 3 0 部を加えて攪拌した後、上澄み液を除去した。得られた残渣を濃縮することにより、式 (I - 2 2) で表される塩 7 . 3 9 部を得た。

MASS (ESI (+) Spectrum) : M⁺ 317.0

MASS (ESI (-) Spectrum) : M⁻ 481.1

【 0 2 1 0 】

合成例 7 : 式 (I - 1 1 7) で表される塩の合成



式 (I - 1 1 7 - a) で表される塩 2 . 9 3 部、メタノール 3 0 部、イオン交換水 3 0 部及びジメチル硫酸 1 . 0 4 部を混合し、2 3 で 1 2 時間攪拌した後、ろ過した。得られたろ液に、式 (I - 3 - e) で表される塩 1 . 9 2 部、クロロホルム 1 2 部及びイオン交換水 2 4 部を添加し、2 3 で 2 時間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。得られた有機層にイオン交換水 1 5 部を加えて 2 3 で 3 0 分間攪拌した後、分液して有機層

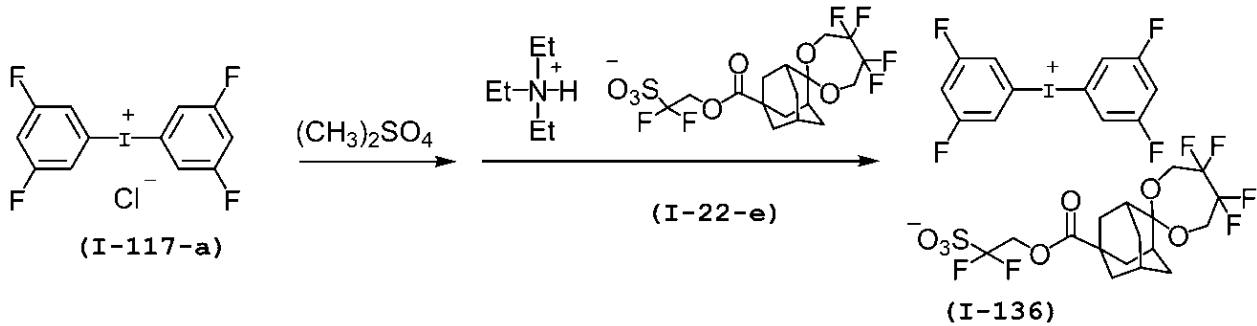
を取り出した。この水洗操作を5回繰り返した。得られた有機層を濃縮した後、濃縮残渣に、tert-ブチルメチルエーテル30部を加えて、23で30分間攪拌した後、上澄み液を除去し、濃縮することにより、式(I-117)で表される塩3.39部を得た。

MASS (ESI (+) Spectrum) : M⁺ 352.9

MASS (ESI (-) Spectrum) : M⁻ 323.0

【0211】

合成例8：式(I-136)で表される塩の合成



10

式(I-117-a)で表される塩1.75部、メタノール30部、イオン交換水30部及びジメチル硫酸0.68部を混合し、23で12時間攪拌した後、ろ過した。得られたろ液に、式(I-22-e)で表される塩2.63部、クロロホルム12部及びイオン交換水24部を添加し、23で2時間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。得られた有機層にイオン交換水15部を加えて23で30分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を5回繰り返した。得られた有機層を濃縮した後、濃縮残渣に、tert-ブチルメチルエーテル30部を加えて、23で30分間攪拌した後、上澄み液を除去し、濃縮することにより、式(I-136)で表される塩3.08部を得た。

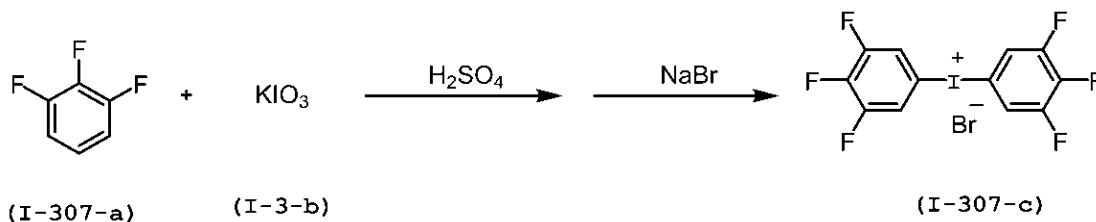
20

MASS (ESI (+) Spectrum) : M⁺ 352.9

MASS (ESI (-) Spectrum) : M⁻ 481.1

【0212】

合成例9：式(I-307)で表される塩の合成

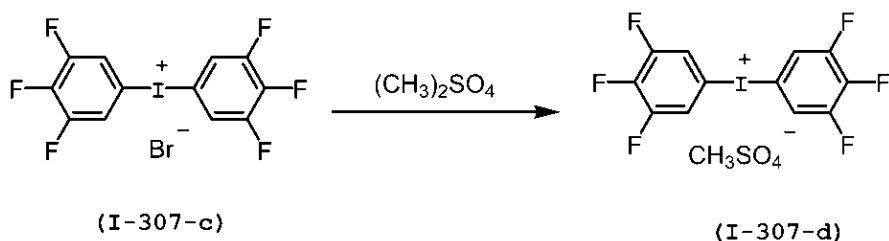


30

式(I-307-a)で表される化合物32.30部、式(I-3-b)で表される化合物17.44部、酢酸52.33部及び無水酢酸26.17部を添加し、23で30分間攪拌した。得られた混合溶液を5まで冷却した後、硫酸17.44部を15分かけて滴下し、5で3時間攪拌した後、23まで昇温し、さらに、23で12時間攪拌した。得られた反応マスに、tert-ブチルメチルエーテル55部及びイオン交換水55部を加えて23で30分間攪拌した後、ろ過し、ろ液を分液して有機層を回収した。回収された有機層に、臭化ナトリウム8.72部及びイオン交換水43.61部を加えて23で30分間攪拌した後、ろ過することにより、式(I-307-c)で表される塩10.79部を得た。

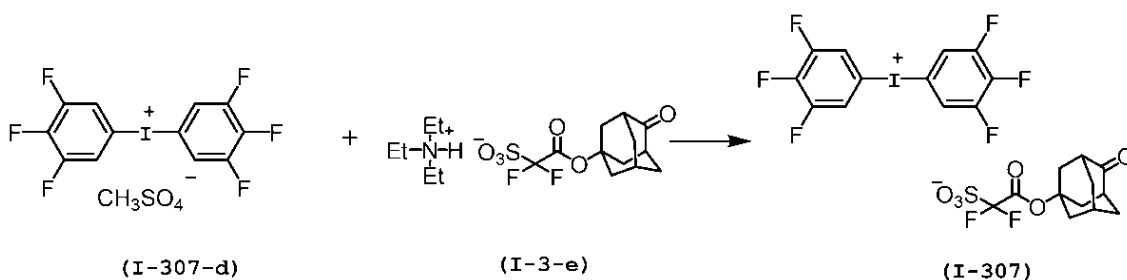
40

50



式 (I - 3 0 7 - c) で表される塩 1 0 . 4 1 部及びクロロホルム 4 4 . 3 0 部を添加し、23 で 3 0 分間攪拌した。得られた混合溶液に、ジメチル硫酸 3 . 0 8 部を添加し、さらに、メタノール 8 8 . 6 0 部を添加した後、23 で 2 4 時間攪拌した。得られた反応マスを濃縮した後、得られた濃縮残に、tert - ブチルメチルエーテル 4 4 . 5 部を加えて 23 で 3 0 分間攪拌し、上澄み液を除去し、濃縮することにより、式 (I - 3 0 7 - d) で表される塩 1 0 . 4 6 部を得た。

10



20

式 (I - 3 0 7 - d) で表される塩 5 . 0 0 部及びクロロホルム 6 0 部を仕込んだ後、式 (I - 3 - e) で表される塩 4 . 2 5 部及びイオン交換水 3 0 部を仕込み、23 で 1 2 時間攪拌した。得られた反応液を分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水 3 0 部を加えて 23 で 3 0 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 2 回繰り返した。得られた残渣を濃縮した後、得られた残渣に、tert - ブチルメチルエーテル 3 0 部を加えて攪拌した後、上澄み液を除去した。得られた残渣を濃縮することにより、式 (I - 3 0 7) で表される塩 6 . 2 3 部を得た。

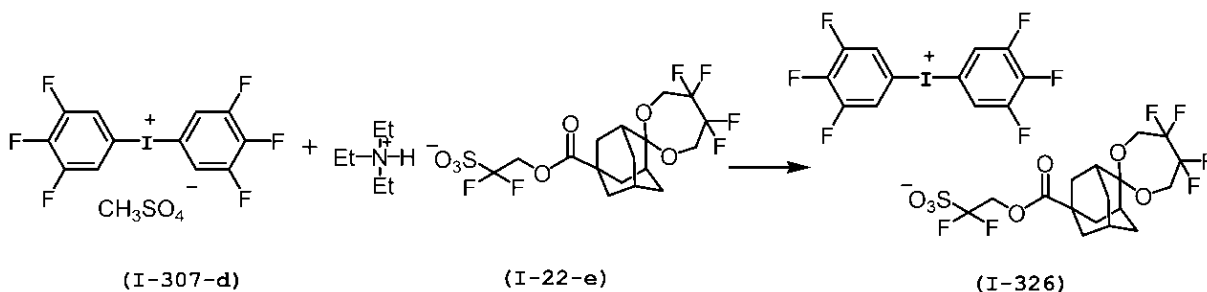
30

MASS (ESI (+) Spectrum) : M⁺ 388.9

MASS (ESI (-) Spectrum) : M⁻ 323.0

【 0 2 1 3 】

合成例 1 0 : 式 (I - 3 2 6) で表される塩の合成



40

式 (I - 3 0 7 - d) で表される塩 5 . 0 0 部及びクロロホルム 6 0 部を仕込んだ後、式 (I - 2 2 - e) で表される塩 5 . 8 4 部及びイオン交換水 3 0 部を仕込み、23 で 1 2 時間攪拌した。得られた反応液を分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水 3 0 部を加えて 23 で 3 0 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 2 回繰り返した。得られた残渣を濃縮した後、得られた残渣に、tert - ブチルメチルエーテル 3 0 部を加えて攪拌した後、上澄み液を除去した。得られた残渣を濃縮することにより、式 (I - 3 2 6) で表される塩 8 . 0 2 部を得た。

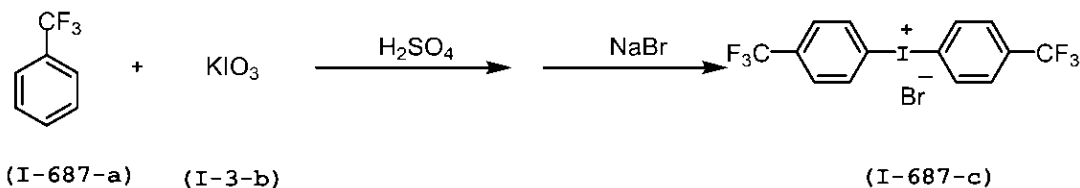
50

MASS (ESI (+) Spectrum) : M⁺ 388.9

MASS (ESI (-) Spectrum) : M⁻ 481.1

【0214】

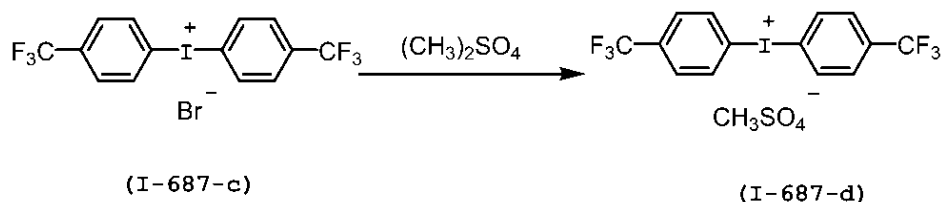
合成例11：式(I-687)で表される塩の合成



10

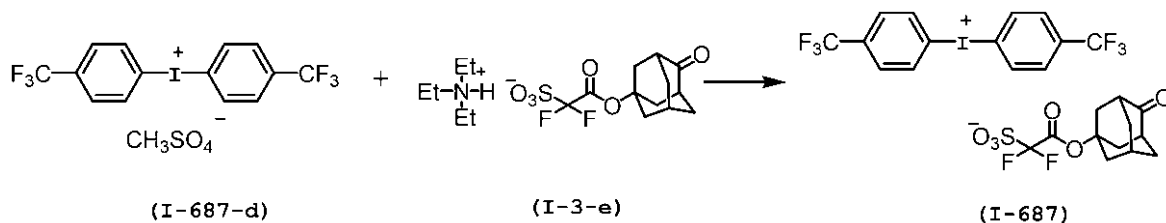
式(I-687-a)で表される化合物35.73部、式(I-3-b)で表される化合物17.44部、酢酸52.33部及び無水酢酸26.17部を添加し、23で30分間攪拌した。得られた混合溶液を5まで冷却した後、硫酸17.44部を15分かけて滴下し、5で3時間攪拌した後、23まで昇温し、さらに、23で12時間攪拌した。得られた反応マスに、tert-ブチルメチルエーテル55部及びイオン交換水55部を加えて23で30分間攪拌した後、ろ過し、ろ液を分液して有機層を回収した。回収された有機層に、臭化ナトリウム8.72部及びイオン交換水43.61部を加えて23で30分間攪拌した後、ろ過することにより、式(I-687-c)で表される塩11.33部を得た。

20



式(I-687-c)で表される塩11.03部及びクロロホルム44.30部を添加し、23で30分間攪拌した。得られた混合溶液に、ジメチル硫酸3.08部を添加し、さらに、メタノール88.60部を添加した後、23で24時間攪拌した。得られた反応マスを濃縮した後、得られた濃縮残に、tert-ブチルメチルエーテル44.5部を加えて23で30分間攪拌し、上澄み液を除去し、濃縮することにより、式(I-687-d)で表される塩11.19部を得た。

30



40

式(I-687-d)で表される塩5.28部及びクロロホルム60部を仕込んだ後、式(I-3-e)で表される塩4.25部及びイオン交換水30部を仕込み、23で12時間攪拌した。得られた反応液を分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水30部を加えて23で30分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を2回繰り返した。得られた残渣を濃縮した後、得られた残渣に、tert-ブチルメチルエーテル30部を加えて攪拌した後、上澄み液を除去した。得られた残渣を濃縮することにより、式(I-687)で表される塩6.83部を得た。

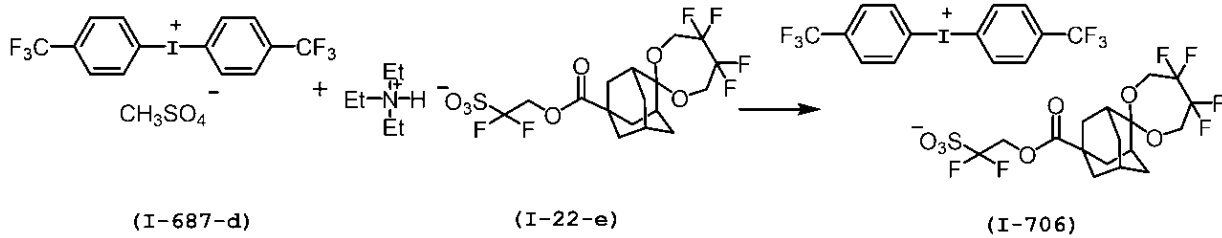
MASS (ESI (+) Spectrum) : M⁺ 417.0

MASS (ESI (-) Spectrum) : M⁻ 323.0

【0215】

50

合成例 12 : 式 (I - 706) で表される塩の合成



式 (I - 687 - d) で表される塩 5 . 28 部及びクロロホルム 60 部を仕込んだ後、式 (I - 22 - e) で表される塩 5 . 84 部及びイオン交換水 30 部を仕込み、23 で 12 時間攪拌した。得られた反応液を分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水 30 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 2 回繰り返した。得られた残渣を濃縮した後、得られた残渣に、tert - ブチルメチルエーテル 30 部を加えて攪拌した後、上澄み液を除去した。得られた残渣を濃縮することにより、式 (I - 706) で表される塩 8 . 12 部を得た。

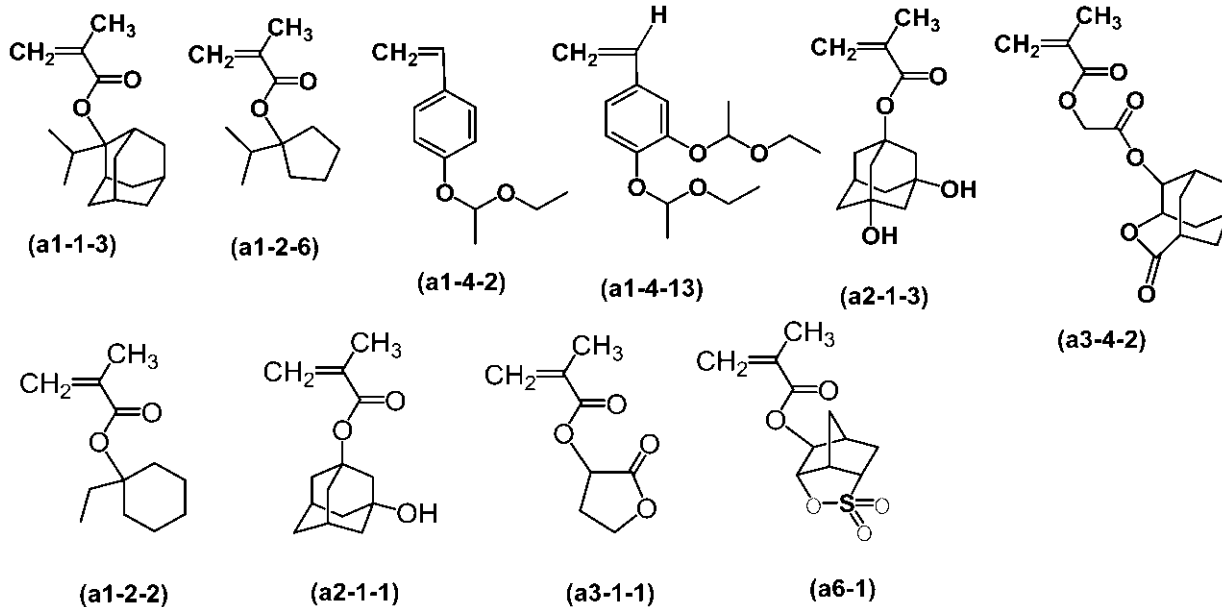
MASS (ESI (+) Spectrum) : M^+ 417.0

MASS (ESI (-) Spectrum) : M^- 481.1

【 0216 】

樹脂の合成

樹脂 (A) の合成に使用した化合物 (モノマー) を下記に示す。以下、これらの化合物をその式番号に応じて、「モノマー (a1 - 1 - 3) 」等という。



【 0217 】

合成例 13 [樹脂 A 1 の合成]

モノマーとして、モノマー (a1 - 2 - 6)、モノマー (a2 - 1 - 3)、モノマー (a3 - 4 - 2) 及びモノマー (a1 - 4 - 2) を使い、そのモル比 [モノマー (a1 - 2 - 6) : モノマー (a2 - 1 - 3) : モノマー (a3 - 4 - 2) : モノマー (a1 - 4 - 2)] が、53 : 3 : 12 : 32 の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5 質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス (2 , 4 - ジメチルバレロニトリル) を全モノマー量に対して各々、1.2 mol % 及び 3.6 mol % 添加し、これらを 73 で約 5 時間加熱した。その後、重合反応液に、全モノマー

10

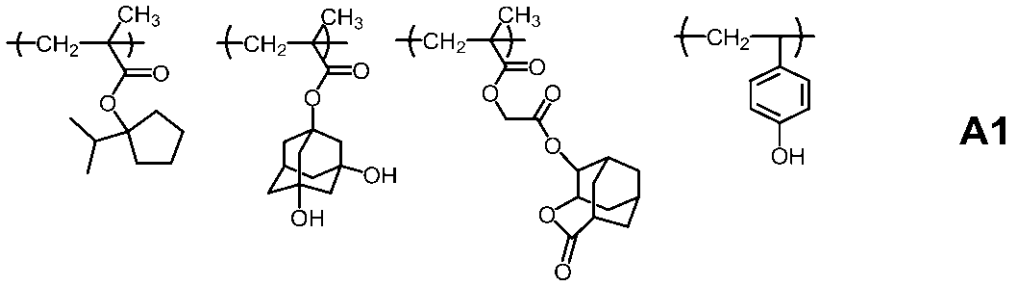
20

30

40

50

の合計質量に対して、2.0質量倍のp-トルエンスルホン酸水溶液(2.5重量%)を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn-ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 5.3×10^3 である樹脂A1を収率88%で得た。この樹脂A1は、以下の構造単位を有するものである。



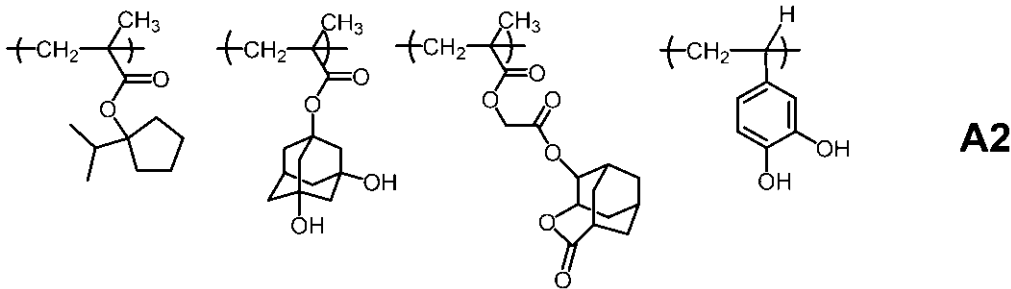
10

【0218】

合成例14〔樹脂A2の合成〕

モノマーとして、モノマー(a1-2-6)、モノマー(a2-1-3)、モノマー(a3-4-2)及びモノマー(a1-4-13)を用い、そのモル比〔モノマー(a1-2-6)：モノマー(a2-1-3)：モノマー(a3-4-2)：モノマー(a1-4-13)〕が、53：3：12：32の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を全モノマー量に対して各々、1.2mol%及び3.6mol%添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液に、全モノマーの合計質量に対して、2.0質量倍のp-トルエンスルホン酸水溶液(2.5重量%)を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn-ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 5.1×10^3 である樹脂A2を収率79%で得た。この樹脂A2は、以下の構造単位を有するものである。

20



30

【0219】

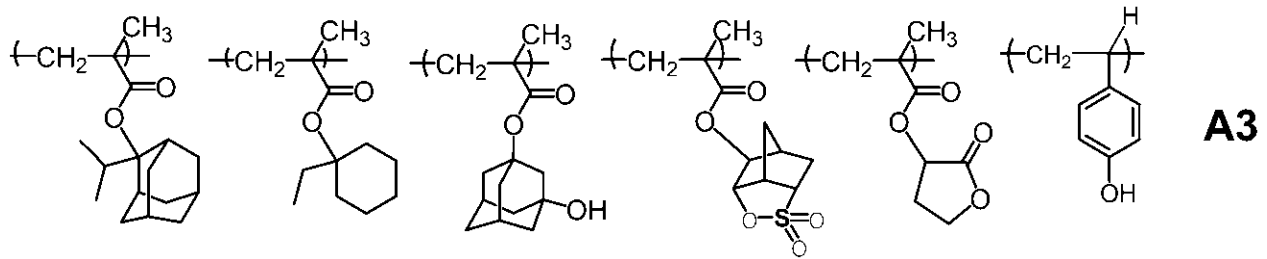
合成例15〔樹脂A3の合成〕

モノマーとして、モノマー(a1-1-3)、モノマー(a1-2-2)、モノマー(a2-1-1)、モノマー(a6-1)、モノマー(a3-1-1)及びモノマー(a1-4-2)を用い、そのモル比〔モノマー(a1-1-3)：モノマー(a1-2-2)：モノマー(a2-1-1)：モノマー(a6-1)：モノマー(a3-1-1)：及びモノマー(a1-4-2)〕が、28：14：6：10：10：32の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を全モノマー量に対して各々、1.2mol%及び3.6mol%添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液に、全モノマーの合計質量に対して、2.0質量倍のp-トルエンスルホン酸水溶液(2.5重量%)を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有

40

50

機層を、大量の n - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 5.6×10^3 である樹脂 A 3 を収率 70 % で得た。この樹脂 A 3 は、以下の構造単位を有するものである。



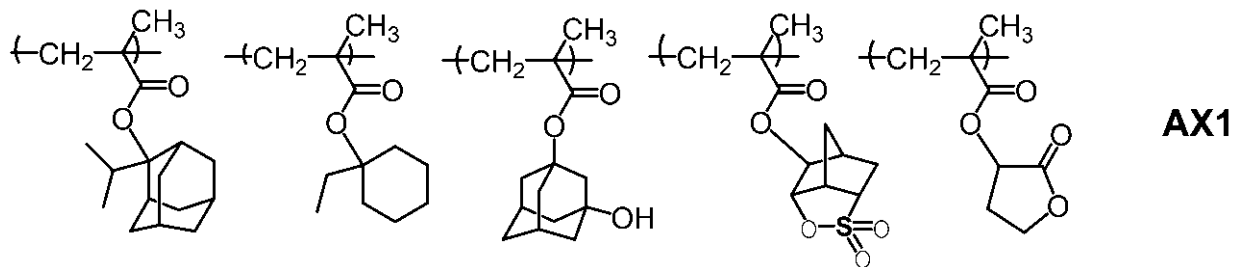
10

【0220】

合成例 16 [樹脂 AX 1 の合成]

モノマーとして、モノマー (a 1 - 1 - 3)、モノマー (a 1 - 2 - 2)、モノマー (a 2 - 1 - 1)、モノマー (a 6 - 1) 及びモノマー (a 3 - 1 - 1) を用い、そのモル比 [モノマー (a 1 - 1 - 3) : モノマー (a 1 - 2 - 2) : モノマー (a 2 - 1 - 1) : モノマー (a 6 - 1) : モノマー (a 3 - 1 - 1)] が、28 : 14 : 6 : 21 : 31 の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5 質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を全モノマー量に対して各々、1.2 mol % 及び 3.6 mol % 添加し、これらを 73 で約 5 時間加熱した。その後、重合反応液を、大量の n - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 5.6×10^3 である樹脂 AX 1 を収率 70 % で得た。この樹脂 AX 1 は、以下の構造単位を有するものである。

20



30

【0221】

<レジスト組成物の調製>

表 2 に示すように、以下の各成分を混合し、得られた混合物を孔径 0.2 μm のフッ素樹脂製フィルターで濾過することにより、レジスト組成物を調製した。

40

50

【表 2】

ビスト組成物	樹脂	酸発生剤	塩 (I)	クエンチャー(C)	PB/PEB
組成物 1	A1=10部	---	I-2=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 2	A1=10部	---	I-3=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 3	A1=10部	---	I-16=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 4	A1=10部	---	I-18=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 5	A1=10部	---	I-19=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 6	A1=10部	---	I-22=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 7	A1=10部	---	I-117=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 8	A2=10部	---	I-3=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 9	A3=10部	---	I-3=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 10	A1=10部	---	I-136=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 11	A1=10部	---	I-307=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 12	A1=10部	---	I-326=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 13	A1=10部	---	I-687=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
組成物 14	A1=10部	---	I-706=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
比較組成物 1	A1=10部	IX-1=1.5部	---	C1=0.35部	100°C/130°C
比較組成物 2	AX1=10部	IX-1=1.5部	---	C1=0.35部	100°C/130°C
比較組成物 3	AX1=10部	---	I-3=1.5部	C1=0.35部	100°C/130°C
比較組成物 4	A1=10部	IX-4=1.5部	---	C1=0.35部	100°C/130°C

10

20

【 0 2 2 2 】

< 樹脂 >

A 1 ~ A 3、A X 1 : 樹脂 A 1 ~ 樹脂 A 3、樹脂 A X 1

< 塩 (I) >

I - 2 : 式 (I - 2) で表される塩

I - 3 : 式 (I - 3) で表される塩

I - 16 : 式 (I - 16) で表される塩

I - 18 : 式 (I - 18) で表される塩

I - 19 : 式 (I - 19) で表される塩

I - 22 : 式 (I - 22) で表される塩

I - 117 : 式 (I - 117) で表される塩

I - 136 : 式 (I - 136) で表される塩

I - 307 : 式 (I - 307) で表される塩

I - 326 : 式 (I - 326) で表される塩

I - 687 : 式 (I - 687) で表される塩

I - 706 : 式 (I - 706) で表される塩

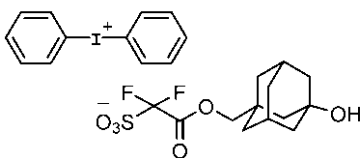
< 酸発生剤 >

IX - 1 :

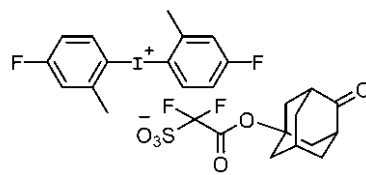
IX - 4 :

30

40



(IX-1)

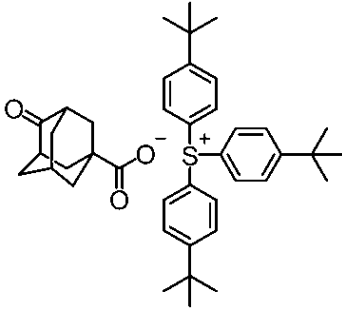


(IX-4)

< クエンチャー (C) >

50

C 1 : 特開 2 0 1 1 - 3 9 5 0 2 号公報記載の方法で合成



10

< 溶剤 >

プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	4 0 0 部
プロピレングリコールモノメチルエーテル	1 0 0 部
- ブチロラクトン	5 部

【 0 2 2 3 】

(レジスト組成物の電子線露光評価：有機溶剤現像)

6 インチのシリコンウェハを、ダイレクトホットプレート上で、ヘキサメチルジシラザンを用いて 9 0 で 6 0 秒処理した。このシリコンウェハに、レジスト組成物を、組成物層の膜厚が 0 . 0 4 μm となるようにスピコートした。その後、ダイレクトホットプレート上で、表 2 の「PB」欄に示す温度で 6 0 秒間プリバークして組成物層を形成した。ウェハ上に形成された組成物層に、電子線描画機〔(株)エリオニクス製の「ELS - F 1 2 5 1 2 5 k e V」〕を用い、露光量を段階的に変化させて、現像後にラインアンドスペースパターン(ピッチ 6 0 nm / ライン幅 3 0 nm) になるように直接描画した。

20

露光後、ホットプレート上にて表 2 の「PEB」欄に示す温度で 6 0 秒間ポストエキスポージャーバークを行った。次いで、このシリコンウェハ上の組成物層を、現像液として酢酸ブチル(東京化成工業(株)製)を用いて、2 3 で 2 0 秒間ダイナミックディスペンズ法によって現像を行うことにより、レジストパターンを得た。

得られたレジストパターン(ラインアンドスペースパターン)を走査型電子顕微鏡で観察し、ピッチ 6 0 nm のラインアンドスペースパターンのライン幅とスペース幅とが 1 : 1 となる露光量を実効感度とした。

30

【 0 2 2 4 】

ラインエッジラフネス評価(LEER)：実効感度で製造されたレジストパターンの側壁面の凹凸の振れ幅を走査型電子顕微鏡で測定し、ラインエッジラフネスを求めた。その結果を表 3 に示す。

40

50

【表 3】

	レジスト組成物	LER
実施例 1	組成物 1	3.75
実施例 2	組成物 2	3.73
実施例 3	組成物 3	3.67
実施例 4	組成物 4	3.69
実施例 5	組成物 5	3.67
実施例 6	組成物 6	3.62
実施例 7	組成物 7	3.68
実施例 8	組成物 8	3.63
実施例 9	組成物 9	3.82
実施例 10	組成物 10	3.53
実施例 11	組成物 11	3.64
実施例 12	組成物 12	3.49
実施例 13	組成物 13	3.63
実施例 14	組成物 14	3.48
比較例 1	比較組成物 1	3.98
比較例 2	比較組成物 2	4.23
比較例 3	比較組成物 3	3.95
比較例 4	比較組成物 4	3.85

10

20

比較組成物 1 ~ 4 と比較して、組成物 1 ~ 14 でのレジストパターンの側壁面の凹凸の振れ幅が小さく、ラインエッジラフネス評価が良好であった。

【産業上の利用可能性】

【0225】

本発明のレジスト組成物は、良好なラインエッジラフネス（LER）を有するレジストパターンを得られるため、半導体の微細加工に好適であり、産業上極めて有用である。

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類

G 0 3 F 7/039(2006.01)
G 0 3 F 7/20 (2006.01)
C 0 8 F 12/24 (2006.01)
C 0 8 F 20/10 (2006.01)

F I

G 0 3 F 7/039 6 0 1
 G 0 3 F 7/20 5 2 1
 C 0 8 F 12/24
 C 0 8 F 20/10

テーマコード (参考)

F ターム (参考)

CA07 CA08 CA09 CA10 CE01 CE10 DB06 GA01 HA03 JA21
 JA22
 2H225 AF15P AF16P AF25P AF53P AF54P AF67P AF71P AF99P AH17 AH19
 AH36 AJ13 AJ47 AJ48 AJ53 AJ54 AJ55 AJ58 AJ59 AN38P AN39P
 AN54P BA02P BA26P CA12 CB18 CC01 CC15 CD05
 4H006 AA03 AB40 AB48 EA22
 4J100 AB07P AB07Q AL08P AL08R AL08S AL08T BA03P BA03Q BA03S BA03T
 BA11R BA11T BA15R BC03P BC04R BC09S BC09T BC53R BC53T BC84S CA03
 CA06 DA01 DA36 DA39 DA40 FA03 FA28 FA30 JA37 JA38